



การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของไบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บอนได้จากไม้ธรรมชาติ

Synthesis and Characterization of Biomorphic SiC from Natural woods

ฤทวรรณ ชีวุฒิพงษ์

Ruetawan Chewawuttipong

วิทยานิพนธ์นี้สำหรับการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of

Master of Engineering in Materials Engineering

Prince of Songkla University

2551

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TP261.C3 ๗๙๕ ๒๕๕๑ ๘.

312044

Bib Key.....

2/1.S.H.1331/

(1)

ชื่อวิทยานิพนธ์ การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของใบโฉนดฟิกซิลิกอนคาร์บอนจากไม้ธรรมชาติ

ผู้เขียน นางสาวฤทัยรัณ ชีวุฒิพงศ์

สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวัส)

คณะกรรมการสอบ

.....  
ประธานกรรมการ  
(ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปัก)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล)

.....  
กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวัส)

.....  
กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล)

.....  
(ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์)

.....  
กรรมการ  
(ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์)

.....  
กรรมการ  
(ดร.อานันด์ พันทะชา)

บัญชีติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
สำหรับการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

.....  
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู)

คณบดีบัญชีติวิทยาลัย

ชื่อวิทยานิพนธ์	การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของไบโอมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์บไนด์จากไม้ธรรมชาติ
ผู้เขียน	นางสาวอุตรรา ชีวุฒิพงษ์
สาขาวิชา	วิศวกรรมวัสดุ
ปีการศึกษา	2551

## บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ไบโอมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์บไนด์ (SiC) จากถ่านไม้ธรรมชาติ งานวิจัยนี้ทำการศึกษาไม้สองชนิดคือไม้ยางพาราและไม้สะเดาซึ่งเป็นไม้ห้องถินภาคใต้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดินปายในประเทศไทย และเป็นอีกทางหนึ่งในการลดการนำเข้า SiC จากต่างประเทศ โดยโครงการวิจัยนี้แบ่งการศึกษาออกเป็นสามส่วน ด้วยกัน ส่วนแรกทำการศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตถ่านไม้พรุน จากการศึกษาพบว่าสามารถสังเคราะห์ถ่านไม้พรุน ด้วยกระบวนการไฟฟ้า ไดซิส ที่อุณหภูมิ 800 °C เป็นระยะเวลา 1 ชม. ในบรรยากาศแก๊สสารกักอุ่นเมื่อใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิอย่างช้าๆ จะทำให้ได้โครงสร้างถ่านไม้พรุนที่คงรูปเดิม และไม่เกิดรอยแตก โดยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิในการสังเคราะห์ถ่านไม้พรุนคือ อัตรา  $10 \text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$  ที่อุณหภูมิ 25-70 °C ต่อค่วย  $3 \text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$  จนถึงอุณหภูมิ 500 °C และ  $5 \text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$  จนถึงอุณหภูมิ 800 °C สำหรับรูปแบบการแตกหักของไม้ทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สะเดาซึ่ง มีการปริแตกตามแนวเซลลูโลส แต่ในไม้ยางพารามีการแตกหักแบบผ่าตามแนวเซลล์ และเกิดการปริแตกรุนแรงกว่าไม้สะเดาซึ่ง

ในส่วนที่สองทำการศึกษาระยะเวลาและจำนวนครั้งในการเคลือบถ่านไม้พรุนด้วยของสารละลายโซเดียม SiO<sub>2</sub> พบว่า ปริมาณของ SiO<sub>2</sub> ที่แทรกซึมภายในโครงสร้างถ่านไม้พรุน แปรผันตรงกับ ระยะเวลาการเคลือบ ในส่วนของการศึกษาเกี่ยวกับจำนวนครั้งการเคลือบพบว่า ถ่านไม้ยางพาราที่เคลือบด้วย SiO<sub>2</sub> มีน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงและในถ่านไม้สะเดาซึ่งพบว่า น้ำหนักของผิวเคลือบมีอัตราเพิ่มขึ้นจนถึงการเคลือบครั้งที่ 4 และในการเคลือบครั้งที่ 5 และ 6 น้ำหนักของผิวเคลือบลดลง

ในส่วนที่สามทำการศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีผลต่อการสังเคราะห์ไบโอมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์บไนด์ โดยตัวแปรที่ศึกษาคือ อัตราส่วนเชิงโมลของคาร์บอน (ถ่านไม้พรุน) ต่อ SiO<sub>2</sub> (ผิวเคลือบ) ระยะเวลาในการเคลือบ อุณหภูมิในการสังเคราะห์ และระยะเวลาการบ่ม พบร่วมกันไม้สะเดาซึ่งที่จำนวนการเคลือบครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มีอัตราส่วนเชิงโมลของคาร์บอน (ถ่านไม้

พรุน) ต่อ  $\text{SiO}_2$  (ผิวเคลือบ) ต่ำกว่า 2 สั่งผลให้  $\text{SiO}_2$  เหลืออยู่ในโครงสร้างของไนโอมอร์ฟิกซิลิกอน คาร์บไบด์ ภายหลังการเผาสังเคราะห์ โดยระยะเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการอัดเคลือบสารละลาย  $\text{SiC}$  บนถ่านไนยากรา และถ่านไนสีเดาซึ่งคือ 60นาที อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์ไนโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บไบด์ คืออุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับการคำนวณทางอุณหพลศาสตร์ ส่วนระยะเวลาการบ่มเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโครงสร้างของ  $\alpha\text{-SiC}$  และ  $\beta\text{-SiC}$  พนว่าเมื่อระยะเวลาการบ่มเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนโครงสร้างของ  $\beta\text{-SiC}$  เป็น  $\alpha\text{-SiC}$  มากขึ้น ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนเฟสของสารดังกล่าว อีกทั้งจากความแข็งแรงกด (Compressive Strength) ของไนโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บไบด์เพิ่มขึ้น โดยแปรผันตรงกับระยะเวลาในการเผา

**Thesis Title**      Synthesis and Characterization of Biomorphic SiC from Natural Woods

**Author**                Miss Ruetawan Chewawuttipong

**Major Program** Materials Engineering

**Academic Year** 2008

### **Abstract**

The purpose of this study is to investigate the synthesis of biomorphic SiC from natural woods. Rubber woods and sadao-chang woods which are local woods of the south of Thailand were used as raw materials. The experimental studies were divided into 3 parts. In first part, the methods of carbonizing woods for producing porous carbon preform were developed. The charcoal was heat-treated at heating rate of  $10^{\circ}\text{C min}^{-1}$  from room temperature to  $70^{\circ}\text{C}$ ,  $3^{\circ}\text{C min}^{-1}$  applied up to  $500^{\circ}\text{C}$  and  $5^{\circ}\text{C min}^{-1}$  applied up to  $800^{\circ}\text{C}$  then keep it for 1 hr. at this temperature before cooling down to room temperature with flowing argon gas. The resulted porous carbon were in the original shape and had no crack. For different heating pattern the crack appeared on the resulted. The cracking pattern of rubber wood was a separation of inter-cells that located from the edge to the middle of sample. On the contrary, the cracking pattern of sadao-chang wood was a separation of cells along the growth ring that located at the middle. In the second part, the effect of times and cycles of  $\text{SiO}_2$  sol infiltrated process were studied. The results showed that the longer time and more cycles of  $\text{SiO}_2$  sol infiltrating, the higher conversion of SiC was obtained. The  $\text{SiO}_2$  coat on rubber woods increased with cycle times of infiltrated process. In contrast, The  $\text{SiO}_2$  coat on sadao-chang woods were be increased only up until cycle 4. In the third part, The effects of pyrolyzed temperature and soaking time were studied. The results showed that the completed reactions of precursors to form SiC/C were synthesized at  $1600^{\circ}\text{C}$ . The longer times of pyrolyzed provided better results on SiC transformation and also the transformation of  $\beta$ - SiC to  $\alpha$ - SiC phase. The compressive strength of the synthesized biomorphic SiC increased with the longer pyrolyzed soaking times.

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าต้องขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกด้าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอขอบพระคุณ พศ.ดร.สุธรรมนิยมวัฒ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พศ.ดร.นภิศพร มีมงคล ดร.เจษฎา วรรณสินธุ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เคยให้คำปรึกษา แนะนำ และให้กำลังใจเสมอมา และขอขอบพระคุณ ดร.วีรวรรณ ฤทธิศรีปัก และ ดร.อานอน คันทะชา ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบและแก้วิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาศึกกรรมเหมือนแร่และวัสดุ ที่ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ด้วยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณบุคลากรวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้帮忙ประเมินอุดหนุนในการทำวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความเอื้อเฟื้อในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ

ขอขอบพระคุณ คุณสุชาติ จันทร์มนี วิศวกร ประจำภาควิชาศึกกรรมเหมือนแร่ และวัสดุ ที่เคยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำในทุกด้าน พร้อมทั้งเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณมารดาบุญธรรม ที่เคยให้ความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์และเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ฤทัยวรรณ ชีวุฒิพงศ์

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	(3)
กิตติกรรมประกาศ	(6)
สารบัญ	(7)
รายการตาราง	(10)
รายการรูป	(11)
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 ทฤษฎีและหลักการ	3
1.2.1 ซิลิกอนคาร์บไบด์	4
1.2.1.1 การเตรียมเบต้า ซิลิกอนคาร์บไบด์	5
1.2.1.2 การเตรียมอัลฟ่าซิลิกอนคาร์บไบด์	6
1.2.2 กระบวนการcarbonation	7
1.2.3 กระบวนการโซล-เจล (Sol-Gel Processing)	7
1.2.4 ปฏิกิริยาการ์โนนเทอร์นอล รีดักชัน	10
1.3 การตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	15
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	15
1.6 ขอบเขตของการวิจัย	16
1.7 สถานที่ทำการวิจัย	16
2 วิธีการทดลอง	17
2.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี	17
2.1.1 วัสดุและสารเคมี	17
2.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	18
2.1.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ถ่านไม้	18
2.1.2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมโซลเจลของซิลิกาไดออกไซด์	19

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.1.2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมโซลเจลของซิลิกาไดออกไซด์	19
2.1.2.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล	21
2.2 วิธีดำเนินการทดลอง	23
2.2.1 การเตรียมถ่านไม้พรุน	24
2.2.2 การเตรียมสารละลายโซลเจลของซิลิกอนไดออกไซด์และการอัดสารละลายโซลเจลของซิลิกอนไดออกไซด์	24
2.2.3 การสังเคราะห์ในโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บอนต์	25
2.2.4 การทดสอบสมบัติทางกล	25
3 ผลและวิเคราะห์ผลการทดลอง	26
3.1 การสังเคราะห์ถ่านไม้พรุน	27
3.1.1 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนำหนักของไม้ย่างพาราและสะเดาช้างเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น	27
3.1.2 ผลกระทบของระยะเวลาในการคายน้ำของไม้ที่อุณหภูมิ $70^{\circ}\text{C}$	28
3.1.3 ผลกระทบของอุณหภูมิและอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านไม้พรุนที่ผลิตได้	29
3.1.3.1 ผลกระทบของอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการไฟโรไอลซิตในกระบวนการผลิตถ่านไม้พรุน โดยควบคุมอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ $10^{\circ}\text{C}$ ต่อนาที	29
3.1.3.2 ผลกระทบของอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ถ่านไม้พรุน	31
3.1.3.3 ลักษณะการแตกหักของไม้ย่างพาราและไม้สะเดาช้าง	32
3.1.3.4 ผลกระทบของการหดตัวของถ่านไม้ ภายหลังจากสังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฟโรไอลซิต	36

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.2 การเตรียมโซลของ $\text{SiO}_2$ และกระบวนการอัดสูญญากาศ	38
3.2.1 ผลการศึกษาการเตรียมโซลของ $\text{SiO}_2$ ที่เหมาะสมต่อกระบวนการอัดสูญญากาศ	38
3.2.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนการเคลือบโซลของ $\text{SiO}_2$ บนผิวถ่าน ต่ออัตราส่วนเชิงโมล C/ $\text{SiO}_2$	41
3.2.2.1 ศึกษาผลผลกระทบของระยะเวลาอัดสูญญากาศตัวอย่างเครื่อง vacuum chamber ต่ออัตราส่วนเชิงโมล C/ $\text{SiO}_2$	41
3.2.2.2 ศึกษาจำนวนครั้งการเคลือบที่มีผลผลกระทบต่ออัตราส่วนเชิงโมล C/ $\text{SiO}_2$ ต่อจำนวนการเคลือบของ $\text{SiO}_2$ บนผิวถ่าน	42
3.3 การสังเคราะห์ใบไอมอร์ฟิก SiC/C	44
3.3.1 ผลกระทบของเวลาและจำนวนครั้งการเคลือบต่อสมบัติของใบไอมอร์ฟิก SiC/C และปริมาณการสังเคราะห์ SiC ที่ผลิตได้	44
3.3.2 ผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาการบ่มในกระบวนการไฟโรไอลซิส ที่มีผลต่อสมบัติของใบไอมอร์ฟิก SiC/C และปริมาณการสังเคราะห์ SiC ที่ผลิตได้	50
3.3.3 ผลกระทบของกระบวนการไฟโรไอลซิสในอากาศเพื่อสายการบอนในใบไอมอร์ฟิก SiC/C	55
3.3.4 การทดสอบสมบัติการด้านทานแรงกด (Compressive Strength)	56
4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	58
4.1 สรุปผล	58
บรรณานุกรม	60
ภาคผนวก	62
ภาคผนวก ก XRD Pattern	63
ประวัติผู้เขียน	72

## รายการตาราง

ตารางที่		หน้า
1.1	แสดงสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของ SiC	1
1.2	ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับเซลล์ภายในเนื้อไนโตรบาร์บีโนนเซชัน	7
3.1	ผลกระทบของอุณหภูมิต่อกระบวนการไฟโรไลซิสที่อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ ${}^{\circ}\text{C}$ ต่อนาที	10    30
3.2	ผลกระทบของอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ถ่านไม้พ噜น	31
3.3	แสดงขั้นตอนการทดลองในการศึกษาวิธีการเตรียมโซลเจลของ $\text{SiO}_2$ ควบคุม $\text{pH} = 3$ ด้วยการเติมสารละลาย HCl	38
3.4	แสดงปฏิกิริยาที่เกิดในกระบวนการโซลเจลของ TEOS ( $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ ) Ethanol น้ำกลั่น ในอัตราส่วนเชิงโมล 1:1:3 โดยควบคุม $\text{pH} = 3$ ด้วยสารละลาย HCl	39

## รายการรูป

รูปที่		หน้า
1.1	แสดงการนำวัสดุจากธรรมชาติมาผลิตเป็นวัสดุในกลุ่มเซรามิกส์ และคอมโพสิต	2
1.2	ต้นยางพารา	3
1.3	ต้นสะเดาซึ่ง หรือ สะเดาที่ยืน	4
1.4	กราฟความสมดุลของส่วนผสม ระบบ ( $\text{SiO}_2 + 3\text{C}$ ) ในบรรยายกาศของ แก๊ส อาร์กอนที่อุณหภูมิต่างๆ	11
1.5	แสดงภาพ SEM ของ SiC พรุนจากถ่านไม้สน เผาที่อุณหภูมิ $1600^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (a)-(b) ตามแนว axial และ (c)-(d) ตามแนว tangential	13
1.6	แสดงภาพ SEM ภาคตัดขวาง ของโครงสร้าง $\beta - \text{SiC}$ ซึ่งประกอบด้วย $\text{C}/\text{SiO}_2$ มีอัตราส่วนเชิงโมล $\approx 3$ ควบคุมด้วยชี้อันในการเคลือบโซล-เจล ในสภาวะที่แตกต่างกัน a) $1600^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง b) $1500^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง c) $1600^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง	13
1.7	แสดงกระบวนการเกิด $\text{SiO}_2$ และ SiC Nanowires (a) แสดงการแพร่ของ Tetraethoxysilane (TEOS) เข้าไปยัง Biotemplate และเกิดการสลายตัวอย่างช้าๆ เกิดเป็น $\text{SiO}_2$ (b) $\text{SiO}_2$ หรือ (c) SiC Nanowires เป็นการเจริญเติบโตของ 2 สถานะที่อุณหภูมิแตกต่างกัน	14
2.1	แสดงขนาดและทิศทางของตัวอย่างที่นำมาวิจัย	17
2.2	Precision Incubator (Memmert)	18
2.3	Furnace (อุณหภูมิสูงสุด $1200^{\circ}\text{C}$ )	19
2.4	Magnetic Stirrer ยี่ห้อ LMS รุ่น MGS-1001	19
2.5	Vacuum Chamber	20
2.6	เตาเผาอุณหภูมิสูง (Tube Furnace; อุณหภูมิสูงสุด $1800^{\circ}\text{C}$ )	20
2.7	X-ray Diffractometer (XRD) ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น X'Pert MP	21
2.8	Scanning Electro Microscope (SEM) ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-5800LV	21

## รายการรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2.9	แสดงเครื่องทดสอบแรงกด Hounsfield Model H100KS, Serial No. 006	22
2.10	แผนผังแสดงขั้นตอนการสั่งเคราะห์ใบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บไบด์	23
2.11	แสดงอุปกรณ์การอัดสารละลายซิลิกอนไดออกไซด์ในถ่านไม้พรุน	24
3.1	Thermogravimetric analysis (TGA) ของไม้เนื้อแข็ง (a) ไม้ยางพารา (b) ไม้สักเคชีง	27
3.2	แสดงกราฟความสัมพันธ์ของปอร์เซนต์การคายน้ำของไม้ยางพาราและไม้สักเคชีงที่อุณหภูมิ 70 °C	29
3.3	แสดงภาพถ่ายของถ่านไม้ยางพารา (a-c) และไม้สักเคชีง (d-f) ที่ผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิ 800 °C ((a) และ (d)) 850 °C ((b) และ (e)) 900 °C ((c) และ (f)) ตามลำดับ	30
3.4	ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างภาคตัดขวางภายในเนื้อไม้ (a) ไม้ยางพารา แนวขวาง (b) ไม้ยางพารา แนวยาว (c) ไม้สักเคชีง แนวขวาง (d) ไม้สักเคชีง แนวยาว	33
3.5	ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างภาคตัดขวางภายในของถ่านไม้พรุน (a) และ (b) ถ่านไม้ยางพารา (c) และ (d) ถ่านไม้สักเคชีง	34
3.6	ภาพถ่าย SEM แสดงลักษณะการปริแตกของถ่านไม้ที่เผาที่อุณหภูมิ 850 °C ของ ((a) (b) และ (c)) ถ่านไม้ยางพารา ((d) (e) (f) และ (g)) ถ่านไม้สักเคชีง	35
3.7	ภาพวาดแสดงลักษณะการปริแตกของถ่านไม้ที่ผ่านกระบวนการไฟฟ้าไลซิสที่อุณหภูมิ 900 °C เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง (a) ถ่านไม้ยางพารา (b) ถ่านไม้สักเคชีง	36
3.8	แสดงโครงสร้างตามแนวแกนเนื้อไม้ ด้านหน้าตัด (Cross section หรือ Axis) ด้านรัศมี (Radial) และด้านสัมผัส (Tangential)	37
3.9	กราฟแสดงเบอร์เซนต์การหลุดลอกของไม้ยางพาราและไม้สักเคชีงตามแนว Axial Radial และ Tangential	37

## รายการรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.10	ภาพแสดงการแทรกซึมของสารละลายน้ำออกไซด์ไนโตรเจน SiO <sub>2</sub> เข้าสู่โครงสร้างภายในของถ่านไม้พຽนแสดงกราฟความสัมพันธ์ของน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปของ SiO <sub>2</sub> ที่บรรจุในถ่านไม้พຽนภายหลังกระบวนการอัดสูญญากาศ ชี้แจงแสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการอัดสารละลายน้ำออกไซด์ SiO <sub>2</sub>	40
3.11	ของถ่านไม้พຽนแสดงกราฟความสัมพันธ์ของน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปของ SiO <sub>2</sub> ที่บรรจุในถ่านไม้พຽนภายหลังกระบวนการอัดสูญญากาศ ชี้แจงแสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการอัดสารละลายน้ำออกไซด์ SiO <sub>2</sub>	41
3.12	ภาพแสดงการแทรกซึมของสารละลายน้ำออกไซด์ SiO <sub>2</sub> เข้าสู่โครงสร้างภายในของถ่านไม้พຽนแสดงกราฟความสัมพันธ์ของน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปของ SiO <sub>2</sub> ที่บรรจุในถ่านไม้พຽนภายหลังกระบวนการอัดสูญญากาศ ชี้แจงแสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการอัดสารละลายน้ำออกไซด์ SiO <sub>2</sub>	43
3.13	แสดงกราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปของผิวแสดงกราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปของ C/SiO <sub>2</sub> ต่อจำนวนครั้งของผิวเคลือบของถ่านไม้ย่างพาราและถ่านไม้世家ช้างภายหลังผ่านกระบวนการอัดสารละลายด้วยระบบสูญญากาศ อัดสารละลายด้วยระบบสูญญากาศ	43
3.14	XRD patterns ของไบโอมอร์ฟิก SiC/C หลังจากผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ 1600 °C ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน แสดงอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิกับช่วงเวลาในการอบผนึก	44
3.15	XRD Patterns แสดงการเกิดไบโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้ย่างพาราตามจำนวนครั้งการเคลือบของสารละลายน้ำออกไซด์ SiO <sub>2</sub> ที่อุณหภูมิไฟโรไอลซิส 1600 °C	46
3.16	XRD Patterns แสดงการเกิดไบโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้世家ช้างตามจำนวนครั้งการเคลือบของสารละลายน้ำออกไซด์ SiO <sub>2</sub> ที่อุณหภูมิไฟโรไอลซิส 1600 °C	47
3.17	ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างภายในของไบโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้ย่างพารา หลังกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ 1600 °C ที่จำนวนการเคลือบ 1 ครั้ง (a และ b) จำนวนการเคลือบ 3 ครั้ง (c และ d) จำนวนการเคลือบ 6 ครั้ง (e และ f)	48

## รายการรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.18 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างภายในของไนโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้世家ช้าง หลังกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ 1600 °C ที่จำนวนการเคลื่อน 4 ครั้ง (a และ b) จำนวนการเคลื่อน 5 ครั้ง (c และ d) จำนวนการเคลื่อน 6 ครั้ง (e และ f)	49
3.19 XRD Patterns แสดงการเกิดไนโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้世家พรา จำนวนการเคลื่อน 3 ครั้ง ที่อุณหภูมิไฟโรไอลซิส 1400 1500 และ 1600 °C	51
3.20 XRD Patterns แสดงการเกิดไนโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้世家พรา จำนวนการเคลื่อน 3 ครั้ง ที่อุณหภูมิไฟโรไอลซิส 1600 °C ที่ระยะเวลาการปั่น 1 2 และ 3 ชั่วโมงตามลำดับ	51
3.21 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างภายในของถ่านไม้世家พรา (a, b และ c) การแทรกซึมของ $\text{SiO}_2$ ในถ่านไม้世家พรา (d และ e) ในไนโอมอร์ฟิก SiC/C หลังกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ 1600 °C (f, g และ h)	52
3.22 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างภายในของถ่านไม้世家ช้าง (a, b และ c) ในไนโอมอร์ฟิก SiC/C หลังกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ 1600 °C (d, e และ f)	52
3.23 ภาพถ่าย SEM และ X-ray mapping ของไนโอมอร์ฟิก SiC/C จากถ่านไม้世家พรา ที่ผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ 1600 °C	53
3.24 ภาพถ่าย SEM และ X-ray mapping ของไนโอมอร์ฟิก SiC/C จากถ่านไม้世家พรา ที่ผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ 1600 °C ที่จำนวนรอบการเคลื่อน 1 ครั้ง	54
3.25 ภาพถ่าย SEM และ X-ray mapping ของไนโอมอร์ฟิก SiC/C จากถ่านไม้世家พรา ที่ผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ 1600 °C ที่จำนวนรอบการเคลื่อน 6 ครั้ง	54

## รายการรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.26 XRD pattern ของ (a) ไบโอมอร์ฟิก SiC/C ของไม้世家ชาช่าง (b) ไบโอมอร์ฟิก SiC ที่ผ่านกระบวนการไฟโรไลซิสในอากาศเพื่อถลายคาร์บอน ที่อุณหภูมิ 700 °C	55
3.27 ภาพถ่าย SEM ของโครงสร้างของห่อถ่านเดียว (a และ b) ผนังภายในห่อถ่านเดียว (c และ d) ของไบโอมอร์ฟิก SiC จากไม้世家ชาช่าง ที่ผ่านกระบวนการเผาเพื่อถลายคาร์บอนอุณหภูมิ 700 °C	56
3.28 แสดงกราฟความสัมพันธ์ของ Compressive Strength ของไบโอมอร์ฟิก SiC/C จากด่านไม้ย่างพารา ที่อุณหภูมิไฟโรไลซิส 1600 °C ที่ระยะเวลาการบ่ม 1 2 และ 3 ชั่วโมง	57

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีเด่นหลายประการอาทิเช่น มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอ และการผุกร่อน มีความแข็งแรงสูงที่อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิตเป็นรูปทรงต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ  
(ที่มา <http://www.material.chula.ac.th/Radio45/April/radio4-1.htm> สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 2550)

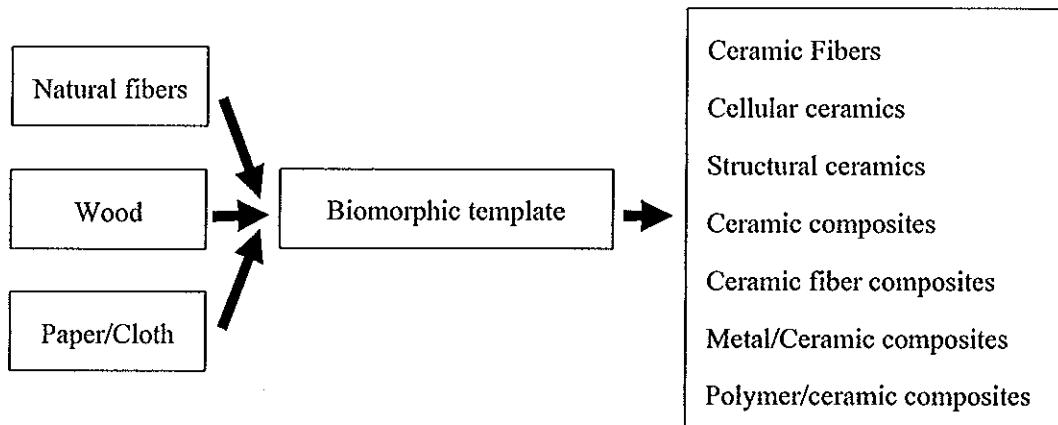
ตารางที่ 1.1 แสดงสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของ SiC

(ที่มา <http://accuratus.com/silicar.html> สืบค้นเมื่อ มกราคม 2551)

Property	Value
Density (gm/cc)	3.1
Color	Black
Flexural Strength (MPa)	550
Elastic Modulus (GPa)	410
Compressive Strength (MPa)	3900
Hardness (Kg/mm <sup>2</sup> )	2800
Maximum Use Temperature (no load) (°C)	1650
Thermal Conductivity (W/m·°K)	120

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากซิลิกอนคาร์ไบด์มีใช้ในหลากหลายชนิด โดยอาศัย สมบัติที่โดดเด่นในการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น หวานกันซึม ไฮโคล ไฮโคลน ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์วัสดุกึ่งตัวนำ เทอร์ไบค์ ลูกปืน เป็นต้น ซิลิกอนคาร์ไบด์จัดเป็น วัสดุที่ประโยชน์อย่างมากในทางอุตสาหกรรม จึงจัดเป็นวัสดุที่มีความโดดเด่นในเชิงพาณิชย์และการพัฒนางานวิจัย

วัสดุเซรามิกในไอนอร์ฟิค (Biomorphic ceramic material) เป็นวัสดุที่สังเคราะห์จากพืชซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีโครงสร้างเป็นรูปพรรณ และมีโครงสร้างเป็นแบบ Anisotropic วัสดุจากธรรมชาติเหล่านี้สามารถนำมาผลิตวัสดุได้หลายประเภท ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ซึ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักของวัสดุเหล่านี้อีกทางหนึ่ง



รูปที่ 1.1 แสดงการนำวัสดุจากธรรมชาตินามาผลิตเป็นวัสดุในกลุ่มเซรามิกส์ และคอมโพสิต  
(ที่มา H.sieber, 2005)

ไอนอร์ฟิคซิลิกอนคาร์บไบด์ (Biomorphic SiC) คือซิลิกอนคาร์บไบด์ที่มีโครงสร้างพูนแบบเซลลูลาร์ มีสมบัติโดยเด่นอย่างประกาย เช่น มีค่าความแข็งตึงจำเพาะตี่ มีความแข็งแรงและคุณภาพแรงกระแทกได้ดี และโครงสร้างเซลล์เปิดของไอนอร์ฟิคซิลิกอนคาร์บไบด์ นำมาใช้ประโยชน์จากความพูน เช่น ตัวกรองหรือตัวแลกเปลี่ยนความร้อนและนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลายแขนง แต่กระบวนการผลิตซิลิกอนคาร์บไบด์ มีความซับซ้อนทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง

ในปัจจุบันมีนักวิจัยหลายกลุ่มทำการศึกษาแนวทางการสังเคราะห์ไอนอร์ฟิคซิลิกอนคาร์บไบด์ โดยอาศัยโครงสร้างพูนแบบเซลลูลาร์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในเนื้อไม้ และทำการศึกษาไม้หลายชนิด เช่น ไม้อีค ไม้สน และไม้ขุคลิปตัส แต่ยังไม่มีการนำไม้ยางพาราและไม้เศษเศษ มาศึกษาวิจัยเป็นโครงสร้างเริ่มต้นในการสังเคราะห์ไอนอร์ฟิคซิลิกอนคาร์บไบด์

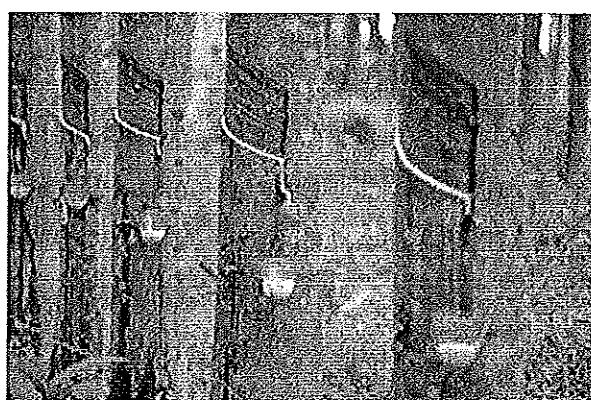
ผู้วิจัยได้เดิ่งเห็นว่าพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกไม้ยางพาราที่สำคัญของประเทศ และไม้เศษเศษเป็นไม้ที่พบมากในท้องถิ่น การนำไม้ทั้งสองชนิดมาศึกษาวิจัยจะเป็นแนวทางการเพิ่มน้ำหนักของไม้ยางพาราและไม้เศษเศษ ได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการลดการนำเข้า SiC จากต่างประเทศได้อีกด้วย

## 1.2 ทฤษฎีและหลักการ

วัสดุพื้นฐานที่นำมาทำการศึกษาในครั้งนี้ คือ ไม้ยางพาราและสารเดาซังซึ่งเป็นไม้ที่พบมากในห้องถินภาคใต้ เป็นการเพิ่มนูกล่าของไม้ยางพาราและไม้สารเดาซังได้อีกทางหนึ่ง โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไม้ยางพารา เป็นไม้ที่มีคุณภาพ ทางกายภาพ หลายประการ ใกล้เคียงกับไม้สัก มีลวดลายที่สวยงาม ข้อมสีได้ ตกแต่งง่าย น้ำหนักเบา ทั้งมีราคากูก เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ชนิดอื่น ด้วยองค์ประกอบ ด้านคุณสมบัติอัน โดดเด่น หลายประการ เช่นนี้ ไม้ยางพาราจึงเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลก ในเวลาอันรวดเร็ว ในชื่อของ “ ไม้สักขาว (White Teak) ”

การปลูกยางในประเทศไทยไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานที่แน่นอน แต่คาดว่าจะเริ่มนิการปลูกในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2442-2444 ซึ่งพระยาธนญาณประดิษฐ์ นพิศรภักดี หรือ กอซิม บี ณ ระนอง เจ้าเมืองตรังในขณะนั้น ได้นำแมล็ดยางพารามาปลูกที่อำเภอตั้ง จังหวัดตรัง เป็นครั้งแรก ซึ่งชาวบ้านเรียกต้นยางชุดแรกนี้ว่า “ต้นยางเทศ” และต่อมาได้มีการขยายพันธุ์ยางมาปลูกในบริเวณจังหวัดตรัง และราชวิสาส ในปี พ.ศ. 2454 ได้มีการนำพันธุ์ยางมาปลูกในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยหลวงราชไนตรี หรือ ปุ่น บุญศรี เป็นผู้นำพันธุ์ยางมาปลูก และนับจากนั้นเป็นต้นมาได้มีการขยายพันธุ์ปลูกยางพารา ไปทั่วทั้ง 14 จังหวัด ในภาคใต้ และ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการขยายพันธุ์ยางมาปลูกในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และมีการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก



รูปที่ 1.2 ต้นยางพารา (ที่มา [www.thaigov.go.th](http://www.thaigov.go.th) สืบค้น ตุลาคม 2549)

ไม้สระเดาเทียน หรือ สระเดาซ้าง เป็นพืชที่ไม่ Herrera ชนิดประจักษ์สกุล เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงราว 20-35 เมตร ชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า *Azadirachta excelsa* (Jack) Jacobs. จัดอยู่ในวงศ์ Meliaceae

เปลือกต้นสีเทาเรียบ พอต้นอายุมากเปลือกจะแตกเป็นแผ่นล่อนสีเทาปนดำ เนื้อไม้มีคุณภาพดี นอดและปลวก ไม่ค่อยทำลาย และจัดอยู่ในประเภทของไม้อ่อนก่อประสงค์

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ขึ้นเรียงลดลั้นและกระชุดอยู่ใกล้ปลายกิ่ง แต่ละใบมีใบย่อยออกเป็นคู่เยื่องๆ สถาบันเด็กน้อย ยาว 7-11 ซม. ในย่อยรูปทรงเป็นรูปไข่บางใบเมี้ยวไม่มีรูปทรง กว้าง 3-4 ซม. ยาว 5-8 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย

ดอกยื่นรับประทาน ให้ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง แต่ละช่อ มีดอกป่องขนาดเล็ก เวลาบานนี้ 5 กลีบ สีขาวอมเหลือง ส่งกลิ่นหอมทั้งวัน กลีบดอกเป็นรูปทรงรี กว้าง 0.2-0.3 ซม. ยาว 0.5-0.6 ซม. พับตามหัวไว้ปะยานาทางภาคใต้ ตั้งแต่ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ลงไป



รูปที่ 1.3 ต้นสระเดาซ้าง หรือ สระเดาเทียน

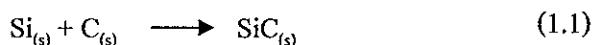
(ที่มา <http://www.dnp.go.th/nursery/provinc/songkha.htm> สืบค้น ตุลาคม 2549)

### 1.2.1 ชิลิกอนการไบค์

ชิลิกอนการไบค์ไม่ใช่สารที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติแต่เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นโดยปกติแล้วชิลิกอนการไบค์มีอัตราการเปลี่ยนรูปแบบตามโครงสร้างจะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ อัลฟ่า ชิลิกอนการไบค์ ( $\alpha\text{-SiC}$ ) เป็นชิลิกอนการไบค์ที่มีรูปผลึกเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม (Hexagonal) และ เบตา ชิลิกอนการไบค์ ( $\beta\text{-SiC}$ ) เป็นชิลิกอนการไบค์ที่มีรูปผลึกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม (Cubic)

### 1.2.1.1 การเตรียมแบบ ซิลิกอนคาร์ไบด์ มีการเตรียมได้ 5 วิธีดังนี้

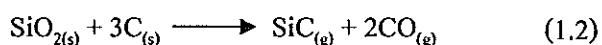
1. เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาโดยตรงระหว่าง ซิลิกอน กับ คาร์บอน ดังปฏิกิริย่าต่อไปนี้



การเตรียมโดยวิธีการนี้จะมีการให้ความร้อนในการทำปฏิกิริยาตั้งแต่อุณหภูมิ 1,000 - 1,400 °C ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จะอยู่ในรูปเบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่มีลักษณะเป็นก้อนหยาบ ๆ ของอุบลักษณะคล้ายน้ำโลหะซิลิกอนเหลืออยู่

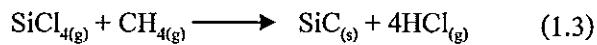
2. เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาในบรรยายกาศเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ ระหว่างซิลิกอน คาร์บอน

(Carbothermal Reduction of Silica) ดังปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้

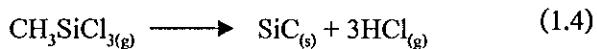


การเตรียมโดยวิธีการนี้จะใช้ซิลิกาและคาร์บอนที่มีราคาไม่แพงมากนัก เป็นสารตั้งต้นในการเตรียม โดยปกติแล้วซิลิกาที่ใช้ จะเป็นทราย หรือ หินเขียวหุ่นนาน และคาร์บอนที่ใช้จะเป็น คาร์บอนสีดำ (Carbon Black) ปิโตรเลียมโค้ก (Petroleum Coke) หรือผงแกรฟไฟต์ (Graphite Powder) โดยที่ซิลิกา และการบันยะเริ่มทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 1,050 °C และจะเห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิ 1,500 °C เมื่ออุณหภูมิสูงถึง 1,500 - 1,900 °C ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะสมบูรณ์ทำให้ได้ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง และซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้ จะอยู่ในรูปของเบต้าซิลิกอน คาร์ไบด์

3. เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาในสภาพไอ (Vapor Phase Reaction หรือ Chemical Vapor Deposition ; CVD) การเตรียมโดยวิธีการนี้ จะใช้ซิลิกอนเตตระคลอไรด์ (Silicon Tetrachloride ; SiCl<sub>4</sub>) ที่อยู่ในสภาพไอ ทำปฏิกิริยากับแก๊สเมธาน (Methane) ดังปฏิกิริยาต่อไปนี้



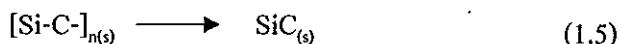
หรือเตรียมได้จากปฏิกิริยาการสลายตัวของเมทิลซิลิกอน “ครคลอไรด์” (Methyl Silicon Trichloride) ดังปฏิกิริยาต่อไปนี้



การเตรียมโดยวิธีนี้ ถ้าใช้สารตั้งต้นในการเตรียมมีความบริสุทธิ์สูง จะทำให้engซิลิกอนคาร์ไบด์ มีความบริสุทธิ์สูงด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ผงซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้อาจมีการขีดติดกันเป็นก้อน ทำให้มีการคุกชันເօາຄລອຣິນ (Chlorine) หรือกราໂໄຊໂໂໂຣຄລອຣິກ (Hydrochloric Acid) เอาไว้ได้ ดังนั้นจึงต้องนำเอาระซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้ไปเผา เพื่อໄລເօາຄລອຣິນออกไป ก่อนที่จะนำไปใช้งานต่อไป

4 การเตรียมโดยวิธีการระเหยเป็นไอ (Gas Evaporation) การเตรียมโดยวิธีนี้ จะได้จาก การทำปฏิกิริยาระหว่าง ไอของซิลิกอน กับ ไอของคาร์บอน ทำให้ได้เบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีขนาดละเอียดมาก ก้อนมีขนาดเล็กกว่า 50 นาโนเมตร

5 เตรียมได้จากการสลายตัวของ โพลิเมอร์โดยใช้ความร้อน (Thermal Decomposition of Organosilicic Polymers) การเตรียมโดยวิธีการนี้ จะใช้ความร้อนภายใต้บรรยายกาศที่ไม่มีออกซิเจน (Non – Oxidizing) ทำให้ได้เบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ ดังปฏิกิริยาต่อไปนี้



### 1.2.1.2 การเตรียมอัลฟ่าซิลิกอนคาร์ไบด์

วิธีการเตรียมอัลฟ่าซิลิกอนคาร์ไบด์ เตรียมได้ต่อจากปฏิกิริยาการเตรียมเบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยวิธีการทำปฏิกิริยาในบรรยายกาศเผา ใหม่แบบ ไม่สมบูรณ์ ระหว่างซิลิกา กับ คาร์บอน (วิธีที่2) ดังแสดงในสมการที่ (1.2)

เบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ จากปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดที่อุณหภูมิ  $1,500 - 1,900^{\circ}\text{C}$  เมื่อถึงอุณหภูมิ  $2,100^{\circ}\text{C}$  เบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เกิดขึ้นจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นอัลฟ่าซิลิกอนคาร์ไบด์ จนกระทั่งอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นถึง  $2,400^{\circ}\text{C}$  การเปลี่ยนจาก เบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ ไปเป็นอัลฟ่าซิลิกอนคาร์ไบด์ จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอัลฟ่าซิลิกอนคาร์ไบด์นี้จะทนต่อการขัดสีได้ดีกว่า (ที่มา <http://techno.nSTRU.ac.th/techno/www/body-ch10.htm> สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 2551

สุจินต์ พราวพันธุ์. (2540), “วัสดุทุนไฟเน็ชิลิกอนคาร์ไบด์”

สมนึก ศิริสุนทร. (2538), “Advanced ceramics และการใช้งาน”, เซรามิกส์. 1; 77 – 79)

### 1.2.2 กระบวนการการรืบไนเชชัน (Carbonisation)

กระบวนการในการผลิตถ่าน โดยการเผาถ่านหินหรือไม้ภายใต้สภาวะขาดออกซิเจน ซึ่งทำให้สารระเหยถูกขับออกไปในรูปของแก๊สฟาร์และน้ำมัน สิ่งที่เหลืออยู่จะเป็นสารประกอบคาร์บอน化的และเต้าที่หลอมละลายเป็นมวลเดียวกัน เรียกว่า ถ่าน มีความหมายเหมือน carbonization

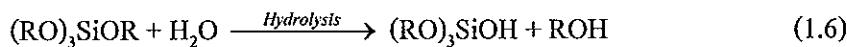
ตารางที่ 1.2 ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับเซลล์ภายในเมื่อไม่ในกระบวนการการรืบไนเชชัน (ที่มา: C.E. Byrne and D.C. Nagle, 1997)

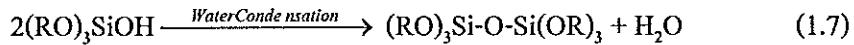
ช่วงอุณหภูมิ	ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
25-150 °C	กระบวนการคายน้ำ
200-260 °C	การแตกตัวของเยมิเซลลูลอส
240-350 °C	การแตกตัวของเซลลูลอส
280-350 °C	การแตกตัวของลิกนิน
400-800 °C	ปฏิกิริยาของสารระเหย (Aromatic reaction) เกิดการดึงเอาสารรืบอนมาใช้ในปฏิกิริยา เกิดเป็นวนแคนซีในโครงสร้าง
มากกว่า 800 °C	ปฏิกิริยาทุกอย่างແທນหมดสิ้นเหลือไว้แต่ถ่านไม้

### 1.2.3 กระบวนการโซล-เจล (Sol-Gel Processing)

กระบวนการผลิตโดยวิธีโซล-เจล เป็นกระบวนการผลิตที่มีประโยชน์หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง โดยทั่วไปกระบวนการโซล-เจลเป็นกระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวที่เรียกว่า “Sol” ซึ่งส่วนมากอยู่ในรูปของสารแขวนลอยที่มีขนาดอนุภาคประมาณ 0.1-1 μm เป็นของแข็งที่เรียกว่า “Gel”

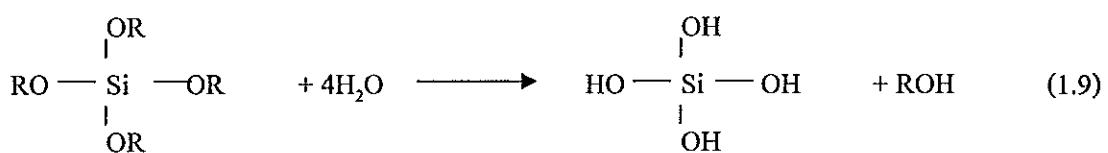
ปฏิกิริยาที่สำคัญในกระบวนการโซล-เจล มี 3 ปฏิกิริยา คือ Hydrolysis (1.6), Water Condensation(1.7) และ Alcohol condensation(1.8) คังสมการข้างล่าง มีปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาคือ pH ตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราส่วนโมลของน้ำและโลหะ และอุณหภูมิ ดังนั้นการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ ในสภาวะที่ต่างกัน ทำให้โซล-เจลได้สมบัติที่ดีและโครงสร้างต่างกัน



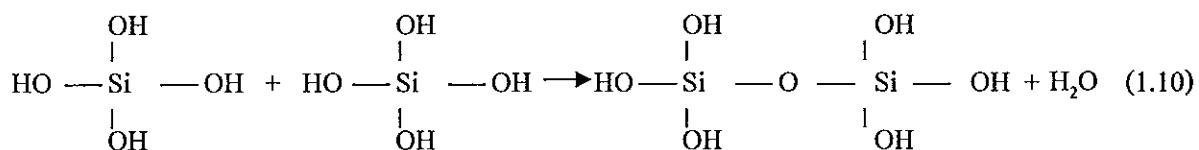


OR แทนหมู่ Alkoxyl group เช่น Tetramethoxysilane (TMOS) และ Tetraethoxysilane (TEOS)

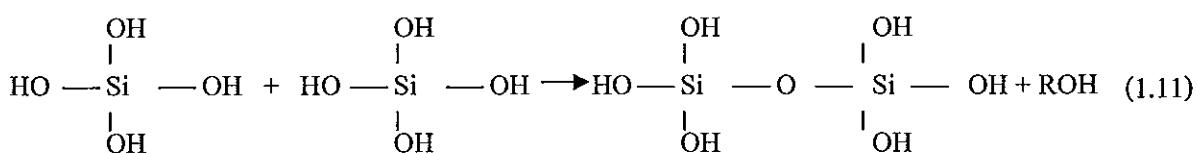
ขั้นตอนแรกของการทำโซล-เจล คือ การผสานสารตั้งต้น (Precursor) กันน้ำ สารตั้งต้นที่นิยมใช้ในกระบวนการโซล-เจล เป็นสารประกอบโดยสารและกึ่งโดยสารที่ดื่มน้ำของตัวเอง เช่น Tetramethoxysilane (TMOS) และ Tetraethoxysilane (TEOS) ส่วน Alkoxide ชนิดอื่น เช่น Aluminate, Titanate และ Borate มีใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมักจะใช้ร่วมกับ TEOS เช่น  $\text{Si(OR)}_4$  ซึ่ง R คือ  $\text{CH}_3$ (TMOS),  $\text{C}_2\text{H}_5$ (TEOS) หรือ  $\text{C}_3\text{H}_7$  จะเกิดปฏิกิริยาโซล-ไดไฮเดรต (Hydrolysis) ดังนี้



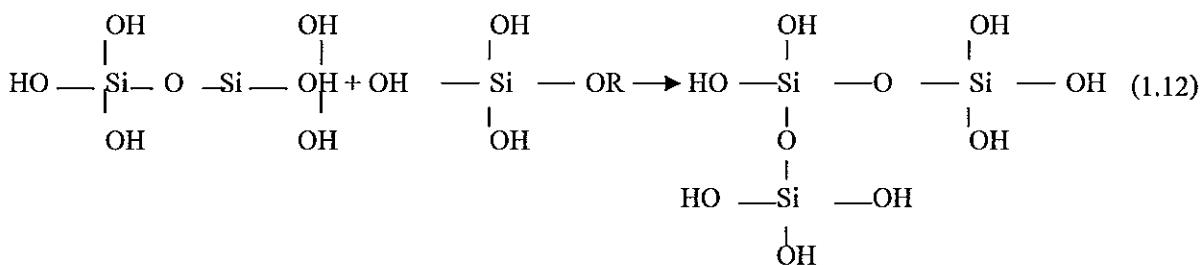
และในขั้นตอนเดียวกันก็จะเกิดปฏิกิริยาผสานเดนเซชัน (Water Condensation Reaction)



หรือ Alcohol Condensation Reaction



สารประกอบที่เกิดขึ้นจะเกิดปฏิกิริยาตอนเดนเชิงต่อไปจนกลายเป็น Silica Network อยู่ในสภาวะที่เรียกว่า Gel จึงเรียกปฏิกิริยาดังกล่าว ปฏิกิริยาโพลีค่อนเดนเชชัน (Polymers Condensation)



การนำเทคโนโลยีโซล-เจล มาใช้ประโยชน์สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น ผงอะเวย์ด ฟลั่มนิ่ง เส้นใย และวัสดุก้อน ซึ่งสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แก้วซิลิกา สารเคลือบป้องกันการสึกกร่อน การสะท้อนแสง และการเกาะติดผิวดองน้ำ เป็นต้น เทคโนโลยีโซล-เจลจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการผลิตสารหรือวัสดุมีสมบัติเฉพาะตัวหรือต้องการความบริสุทธิ์สูง เนื่องจากเป็นการเตรียมสารหรือวัสดุในระดับโมเลกุลทำให้สามารถกำหนดสมบัติต่างๆ ที่ต้องการ ได้ง่ายนับเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเคมี เทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

ภายหลังจากที่ถ่านพูนได้ผ่านกระบวนการโซล-เจล ของสารละลายโซลของ  $\text{SiO}_2$  ทำให้ถ่านพูนมี  $\text{SiO}_2$  เคลือบอยู่ (เป็นวัสดุผสม  $\text{C-SiO}_2$ ) และจึงนำไปเผาในบรรยายกาศของแก๊ส เมื่อย เช่น แก๊สอาร์กอน ซึ่งวัสดุผสม  $\text{C-SiO}_2$  จะเกิดปฏิกิริยาการโนเบอร์นอล รีดักชันขึ้น ทำให้ได้ผลปฏิกิริยาเป็นของแข็ง  $\text{SiC}$  และแก๊ส  $\text{CO}$  ดังสมการปฏิกิริยวัมคังແສດງในสมการที่ (1.2)

(ที่มา <http://www.solgel.com/articles/June00/phalip/introsogel.htm>

<http://optoweb.fis.uniroma2.it/optsolgel/>

<http://www.psrc.usm.edu/mauritz/solgel.html>

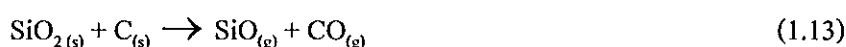
<http://www.chim.unipr.it/lab-vetro/solgel.htm>

C.J. Brinker and G.W. Scherer, Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing (Academic Press, Inc.: New York, 1990). สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549)

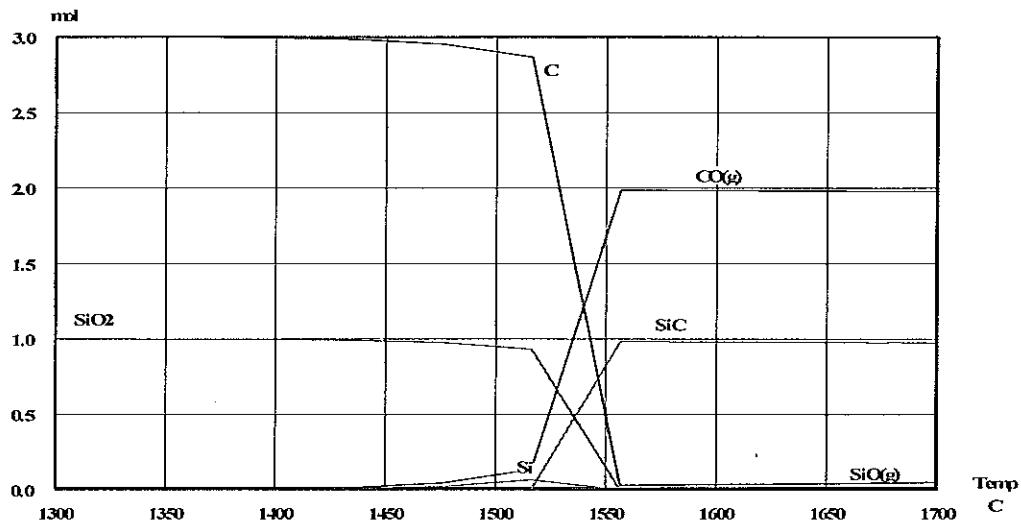
#### 1.2.4 ปฏิกิริยาการโน้มเทอร์มอล รีดักชัน

ปฏิกิริยาการโน้มเทอร์มอล รีดักชัน คือปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงและใช้คาร์บอนเป็นตัวทำปฏิกิริยา ปฏิกิริยานี้ใช้ได้ผลดีกับการลดรูปโลหะออกไซด์หลายชนิดໄไปสู่โลหะบริสุทธิ์ และรวมถึงโลหะcarbideหรือออกซิคาาร์ไบด์ โดยปกติปฏิกิริยาการโน้มเทอร์มอล รีดักชันจะถูกศึกษาในบรรยายกาศของแก๊ส惰性 ของอาร์กอน ( $\text{Ar}$ ) หรือไนโตรเจน ( $\text{N}_2$ ) เพื่อป้องกันการรืบอนทำปฏิกิริยา กับออกซิเจนในอากาศ

สำหรับปฏิกิริยาการโน้มเทอร์มอลรีดักชันของซิลิเกตเดจิที่อุณหภูมิช่วง 1500 – 1600 °C โดยซิลิเกต จะทำปฏิกิริยากับการ์บอน ในลักษณะของปฏิกิริยาแก๊ส-ของแข็ง ดังเช่น



จากการวิเคราะห์ทางอุณหพลศาสตร์ โดยอาศัยหลักการของ พลังงานกินส์ต่ำสุด (Gibbs energy minimization) จะมีความเสถียรทางอุณหพลศาสตร์สูงที่สุด นำไปคำนวณ เปรียบเทียบปฏิกิริยาที่มีความเป็นไปได้ แล้วแสดงผลในรูปของกราฟความสมดุลของส่วนผสมในระบบที่อุณหภูมิต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่า ที่อุณหภูมิประมาณ  $> 1500^{\circ}\text{C}$   $\text{SiO}_2$  ทำปฏิกิริยากับ การ์บอน เป็น  $\text{SiC}$  แทนทั้งหมด ทำให้สามารถสังเคราะห์  $\text{SiC}$  ที่ อุณหภูมิประมาณ  $1500 - 1600^{\circ}\text{C}$  และเมื่อปล่อยให้เย็นตัวลงก็จะได้เซรามิก  $\text{SiC}$  ตามต้องการ เนื่องจาก  $\text{SiC}$  เป็นสารเสถียรไม่ทำปฏิกิริยาขอกลับในที่อุณหภูมิตั้งกล่าว และเนื่องจาก การ์บอนที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา อยู่ในรูปของ ถ่านพ Rooneyแบบเซลลูลาร์ ดังนั้น  $\text{SiC}$  ที่เป็นผลลัพธ์จากปฏิกิริยาจึงมีโครงสร้างพรุนแบบเซลลูลาร์



รูปที่ 1.4 กราฟความสมดุลของส่วนผสม ระบบ ( $\text{SiO}_2+3\text{C}$ ) ในบรรยายกาศของ แก๊สอาร์กอนที่ อุณหภูมิต่างๆ

### 1.3 การตรวจสอบสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

A. Herzog et al. (2004) ทำการศึกษาไม้สองชนิดคือ ไม้อิฐและไม้สน ซึ่งเป็นการ เตรียมตัวอย่างตามแนวของเซลลูโลส ใช้กระบวนการโซล-เจล ในการอินฟิลเทรชัน โดยศึกษา อุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ SiC พบว่าที่อุณหภูมิ  $1400\text{ }^{\circ}\text{C}$  เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ สังเคราะห์ กระบวนการสังเคราะห์ SiC จากไม้ธรรมชาติทำให้สามารถผลิตรูปร่างได้ง่าย และการ เตรียมตัวอย่างตามแนวเซลลูโลส มีการหลุดร่อง

C.E Byrne และ D.C Nagle (1997) ศึกษากระบวนการคาร์บอนไซซิฟาย (Carbonization) ในกระบวนการผลิตถ่านไม้ที่สภาวะของแก๊ส ในไตรเจนที่อุณหภูมิ  $900\text{ }^{\circ}\text{C}$  โดย ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการรักษาโครงสร้างเซลลูโลส เพื่อไม่ให้มีรอยปริแตกและเปลี่ยนรูปทรง โดย ทำการศึกษาไม้ 7 ชนิด คือ ไม้อิฐ ไม้เมเปิล ไม้เบส ไม้วูด ไม้สนไวน์ ไม้สนเรควูด ไม้ลิกนัม และ ไม้บลัซาร์ พบร่วมกันว่าอัตราความร้อนในเตาไม้ผลต่อถ่านไม้ที่ได้ถ่าน ไม้ที่เกิดการปริแตกจากความเครียด มีผลต่อการหลุดร่องถ่านไม้ เป็นผลมาจากการขยายตัวและการแตกตัวของเซลลูโลสและเซลลูโลส เร็วกว่าเนื้อไม้ภายใน ซึ่งมีอัตราที่แตกต่างของไม้แต่ละชนิด

C.R. Rambo et al. (2005) ทำการศึกษาการสังเคราะห์ในไอนอร์ฟิคคาร์บอนด์ ใน ระบบของ  $\text{MeC/C}$  ( $\text{Me}=\text{Si}, \text{Ti}, \text{Zr}$ ) เป็นกระบวนการอินฟิลเทรชันในระบบสุญญากาศความหนืดต่ำ ภายหลังจากการโซล-เจล หลังจากนั้นทำการเผาที่อุณหภูมิ  $1600\text{ }^{\circ}\text{C}$  ใน การสังเคราะห์ SiC ใช้ Tetraethoxysilane (TEOS) เป็น Sol โดยใช้อัตราส่วนในการสังเคราะห์  $\text{SiO}_2$ ,

(TEOS:Ethanol:H<sub>2</sub>O = 1:1:3) พนว่าเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 1600 °C มีปริมาณการบอนเปลี่ยนเป็น SiC 92%

C.Vix-Guterl et al. (1997) ศึกษาการสังเคราะห์ SiC พรุน โดยการเคลือบผิวเส้น ไขการบอนและกราไฟต์ ด้วยกระบวนการ โซล-เจลแบบจุ่มและใช้อุณหภูมิ 1450-1650 °C ใน การ สังเคราะห์ SiC พนว่าเส้นไขกราไฟต์การเปลี่ยนจาก SiO<sub>2</sub> เป็น SiC มีแนวโน้มลดลงที่อุณหภูมิ ซึ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นไขการบอน

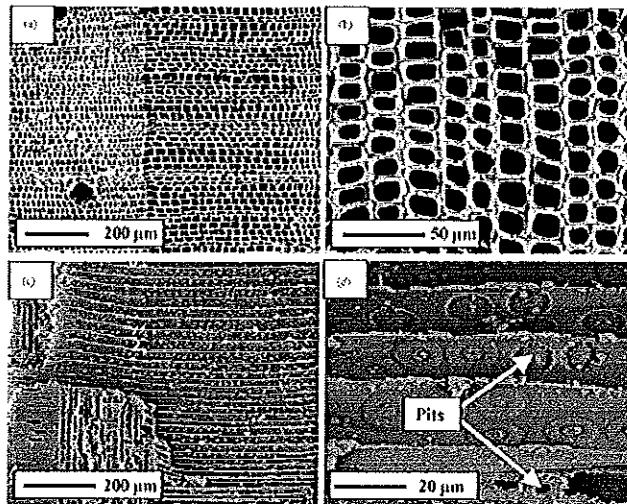
E.Vogli et al. (2001) ศึกษาการสังเคราะห์ SiC โดยผลิตถ่านไม้จากไม้สนที่บรรยายกาศแก๊สในไตรเจน ที่อุณหภูมิ 800 °C เป็นเวลา 4 ชม. โดยใช้กระบวนการแทรกซึมของแก๊สซิลิกอนที่อุณหภูมิ 1550-1600 °C ภายใต้บรรยายกาศแก๊สสาร์กอนพบว่าเกิดโครงสร้าง β-SiC ขนาดของรูพรุนขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ที่เลือกใช้ในการสังเคราะห์

E.Vogli et al. (2002) ศึกษาการสังเคราะห์ SiC พรุน จากการทำปฏิกิริยาของถ่านไม้พรุน โดยอาศัยการแทรกซึมของแก๊สซิลิกอน ภายใต้บรรยายกาศแก๊สสาร์กอน ที่อุณหภูมิ 1600 °C ในเวลา 1-8 ชม. พนว่าเวลาในการทำปฏิกิริยา 4 ชม. ทำให้สามารถเปลี่ยน C เป็น SiC ได้ 92% (ดังรูปที่ 1.5) เวลาในการทำปฏิกิริยา 8 ชม. สามารถเปลี่ยนเป็น SiC 94%

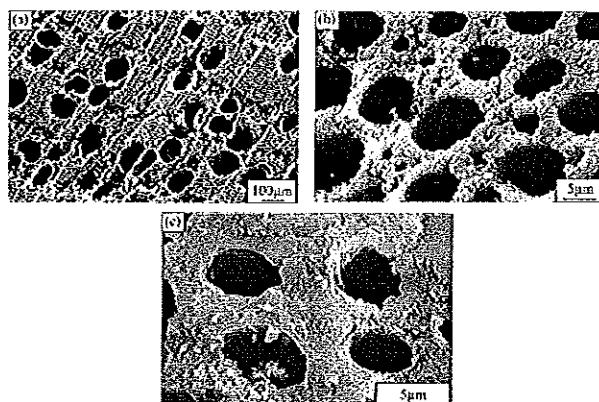
F.Gutierrez-Mora et al. (2005) ศึกษาการวัดความแข็งแรงของไบโอมอร์ฟิค ในระบบ Vickers Harness (HV) ทำการสังเคราะห์ SiC ด้วยกระบวนการหลอมเหลว SiC และใช้อุณหภูมิ 1000 °C ในการสังเคราะห์ SiC พนว่า ปริมาณ SiC มากขึ้น เมื่อความแข็งแรงของไบโอมอร์ฟิกลดลง

J.M. Qian et al. (2003) ได้ทำการเตรียมถ่านไม้จากผงไม้แบบสูตร(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยเฉลี่ย 250 μm) ผสมกับ เรซินฟีโนลิก (Phenolic resin) แล้วนำไปฝังในผง Si ที่มีขนาด 2 mm. ที่อุณหภูมิ 1450-1600 °C เป็นเวลา 0.5-2 ชั่วโมง ในสภาพแก๊สสาร์กอนแก๊ส เพื่อทำให้เกิดกระบวนการอินฟิลเทอชันของซิลิกอนเหลวและเกิดปฏิกิริยาซิลิกอนกับถ่านไม้เป็น β-SiC ในขั้นตอนสุดท้ายทำการจัด Si โดยการเผาที่อุณหภูมิ 1700 °C

J.M. Qian et al. (2004) ทำการสังเคราะห์ SiC โดยใช้อุณหภูมิ 1400-1600 °C ในการทำปฏิกิริยาระหว่างถ่านไม้และสารประกอบซิลิกา ภายใต้สภาพแก๊สสาร์กอน พบว่า SiC พรุน ที่ได้มีสมบัติเชิงกลดีขึ้น พนว่าจำนวนครั้งของการเคลือบเพื่อสังเคราะห์ SiC พรุน โดยการเคลือบ 3 ครั้ง มีผลทำให้อัตราส่วนซิงโนเดกต์ C/SiO<sub>2</sub> เท่ากับ 3 เป็นผลที่สังเคราะห์ที่ดีที่สุด (ดังรูปที่ 1.3)



รูปที่ 1.5 แสดงภาพ SEM ของ SiC พรุนจากถ่านไม้สัน เท่าที่อุณหภูมิ  $1600\text{ }^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 4 ชั่วโมง  
 (a)-(b) ตามแนว axial และ (c)-(d) ตามแนว tangential (ที่มา E. Vogli, H. Sieber and P. Greil,  
 2002)



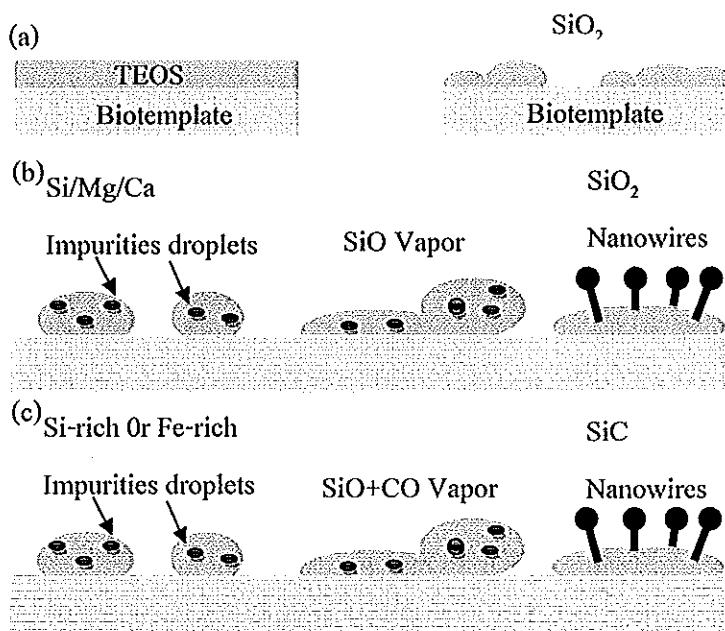
รูปที่ 1.6 แสดงภาพ SEM ภาคตัดขวาง ของโครงสร้าง  $\beta$  – SiC ซึ่งประกอบด้วย  $\text{C}/\text{SiO}_2$  มี  
 อัตราส่วนเชิงโมล  $\approx 3$  ควบคุมด้วยขั้นในการเคลือบ โซล-เจล ในสภาวะที่แตกต่างกัน a)  $1600\text{ }^{\circ}\text{C}$   
 เป็นเวลา 4 ชั่วโมง b)  $1500\text{ }^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และ c)  $1600\text{ }^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 8 ชั่วโมง  
 (ที่มา J. Qian, J. Wang, G. Qiao and Z. Jin, 2004)

J.M. Qian et al. (2005) ทำการสังเคราะห์ในโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บอนได้จากไม้สัน  
 ใช้อุณหภูมิ  $1200\text{ }^{\circ}\text{C}$  เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง ในกระบวนการเตريยมถ่านไม้ และกระบวนการอินฟิล  
 เทเรซันใช้ความดัน  $1.5\text{ MPa}$  ทึ้งไว้เป็นเวลา 6 ชั่วโมงในระบบสุญญากาศ เพื่อทำการอัคสารผสาน  
 ของเรซินกับสารละลาย  $\text{SiO}_2$  แทรกซึ้นในถ่านไม้ หลังจากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ  $1200\text{--}1600\text{ }^{\circ}\text{C}$

เป็นเวลา 1-4 ชั่วโมง พนิชร่วมกับความหนาแน่นของ C/SiO<sub>2</sub> เพิ่มขึ้นและปริมาณ SiC มากขึ้น เมื่อเวลาในการทำปฏิกิริยานานขึ้น และโครงสร้าง SiC ที่พบประกอบด้วย β-SiC และ α-SiC ซึ่งพบในปริมาณที่น้อยกว่า

L. Teresa et al. (2007) ทำการสังเคราะห์ใบโอมอร์ฟิก คอมโพซิส โดยประกอบด้วย SiO<sub>2</sub> ที่มีความบริสุทธิ์สูง เพื่อให้เกิด β-SiC Nanowires หลังจากนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1200-1400 °C ซึ่งจากการวิจัยนี้พบว่าจะเกิด Nanowires ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 200-500 nm เมื่อสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 1400 °C เป็นระยะเวลา 10 ชั่วโมง และจากการทดลองนี้เองพบว่า Nanowires มักจะเกิดในบริเวณที่มีรูพรุนขนาดใหญ่

การเติบโตของ Nanowires แบ่งเป็น 2 ระยะ ตั้งแต่คงในรูปที่ 1.7 (b) เป็นการเกิดจากเติบโตจากของสิ่งเจือปน ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยา Nucleation ณ บริเวณนั้น อีกสถานะหนึ่งแสดงในรูป 1.7 (c) เป็นการเกิด Nanowires จากปฏิกิริยา vapor-liquid-solid (VLS)



รูปที่ 1.7 แสดงกระบวนการเกิด SiO<sub>2</sub> และ SiC Nanowires (a) แสดงการแพร์ของ Tetraethoxysilane (TEOS) เข้าไปยัง Biotemplate และเกิดการถ่ายตัวอย่างเช่นๆ เกิดเป็น SiO<sub>2</sub> (b) SiO<sub>2</sub> หรือ (c) SiC Nanowires เป็นการเจริญเติบโตของ 2 สถานะที่อุณหภูมิแตกต่างกัน  
(ที่มา Teresa L. Y.Cheung and Dickon H.L. Ng, 2007)

P.Greil (1999) ได้ทำการศึกษาการสร้างเซรามิกที่ลดการหดตัว เพื่อลดต้นทุนในการตกแต่งให้ได้รูปทรงตามต้องการ เพื่อให้มีขนาดใกล้เคียงกับความต้องการและสามารถผลิตรูปทรงที่ซับซ้อนได้ โดยอาศัยกระบวนการอินฟิลเทชันของซิลิกอนเหลวเข้าไปในรูปrunของถ่านไม้ในทิศทางของท่อโดยใช้แรงแคปปิลารีและเหาที่อุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  พบว่าการสังเคราะห์ใบโอมอร์ฟิกให้ได้รูปร่างใกล้เคียงกับความต้องการขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเซลลูโลสเริ่มต้นซึ่งแตกต่างกันตามชนิดของไม้

จากการสำรวจงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นพบว่าการสังเคราะห์ใบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บอนบีดโดยใช้กระบวนการการแทรกซึมโซลของซิลิกอนโดยออกไซด์เข้าไปยังโครงสร้างพรุนจากไม้ธรรมชาติ เป็นทางเดี๋ยวกันที่เหมาะสมทั้งในทางเศรษฐศาสตร์และมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งสามารถควบคุมอัตราส่วนเชิงโมเลกุลของ  $\text{C}/\text{SiO}_2$  จากจำนวนครั้งในการเคลือบ ส่งผลให้การประเมินผลอย่างแม่นยำ ในเชิงบริษัทการแทรกซึมของสารละลายและการคำนวณปริมาณการเกิดของใบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บอนบีดอีกด้วย

จากการสำรวจงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นพบว่าการสังเคราะห์ใบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บอนบีดโดยใช้กระบวนการโซล-เจล ในการสังเคราะห์  $\text{SiO}_2$  เพื่อนำไปเคลือบนผิวของถ่านไม้ ซึ่งสามารถควบคุมอัตราส่วนเชิงโมเลกุลของ  $\text{C}/\text{SiO}_2$  จากจำนวนครั้งในการเคลือบ ในงานวิจัยนี้มีแนวความคิดที่จะนำไม้บางพาราและไม้สักเดาซึ่งทำง่ายในห้องถัง และซังไม่มีผู้ศึกษาวิจัยในด้านนี้ โดยนำไม้ทั้งสองชนิดมาผลิตถ่านไม้พรุนและทำการสังเคราะห์ ใบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บอนบีด เพื่อสามารถสังเคราะห์  $\text{SiC}$  ที่มีโครงสร้างพรุนซึ่งมีสมบัติโดดเด่นหลายประการ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.4.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไม้ที่มีอยู่ในห้องถังเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์บอนบีด

1.4.2 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านพรุนจากไม้

1.4.3 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตใบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บอนบีดจากถ่านไม้

#### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ทำให้ทราบวิธีการผลิตถ่านพรุนและการสังเคราะห์ใบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บอนบีดจากไม้ธรรมชาติ

1.5.2 ทราบสภาพภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมถ่านไม้และการสังเคราะห์ใบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บอนบีด ด้วยกระบวนการโซล-เจล และกระบวนการการรีบอกรูปแบบรีดกั๊กซัน

1.5.3 สามารถผลิต SiC ชิ้นเดียวกันในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

1.5.4 เป็นแนวทางการผลิตไบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บิดที่มีคุณภาพสูงและมีรูปร่าง  
ใกล้เคียงชิ้นงานที่ต้องการ

#### 1.6 ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้ศึกษาดักยณะและสมบัติของถ่านไม้เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการ  
สังเคราะห์ไบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บิดจากไม้ยางพาราและไม้สะเดาซึ่งทำการวิเคราะห์  
โครงสร้างและทดสอบสมบัติเชิงกลของไบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บิดที่สังเคราะห์ได้

#### 1.7 สถานที่ทำการวิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

## บทที่ 2

### วิธีการทดลอง

ขั้นตอนการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

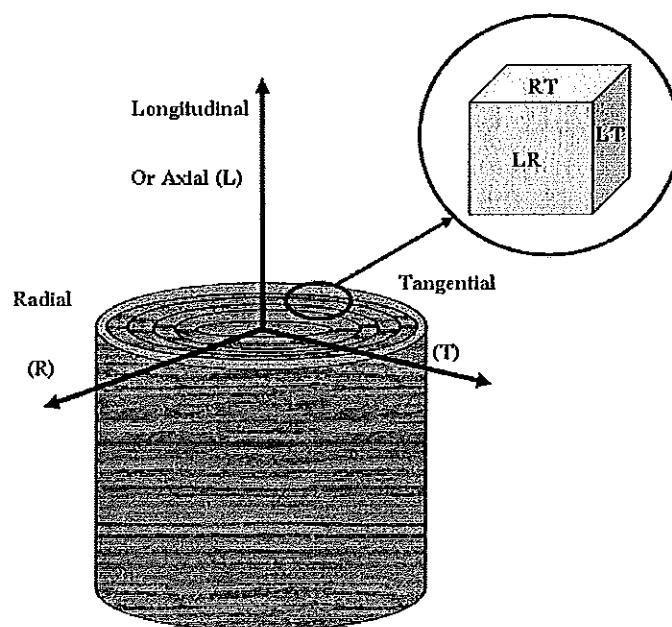
1. วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
2. วิธีการดำเนินการทดลอง

ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

#### 2.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

##### 2.1.1 วัสดุและสารเคมี

ในงานวิจัยครั้งนี้ได้นำวัสดุซึ่งเป็นไม้ในห้องถีนภาคใต้ 2 ชนิดด้วยกัน คือ ไม้ยางพาราและไม้สะเดาซึ่ง เป็นวัสดุเริ่มต้นในการสังเคราะห์ถ่านไม้ (Charcoal) ซึ่งทำการเตรียมตัวอย่างขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร แสดงไว้ในรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 แสดงขนาดและทิศทางของตัวอย่างที่นำมาวิจัย

สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ Tetraethoxysilane (TEOS;  $(\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ ; Fluka  $\geq 98\%$  GC) Ethanol HCl สารเคมีดังกล่าวเป็นสารประกอบในกระบวนการเตรียมโซลเจลของซิลิกอน dioxide ( $\text{SiO}_2$ )

### 2.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

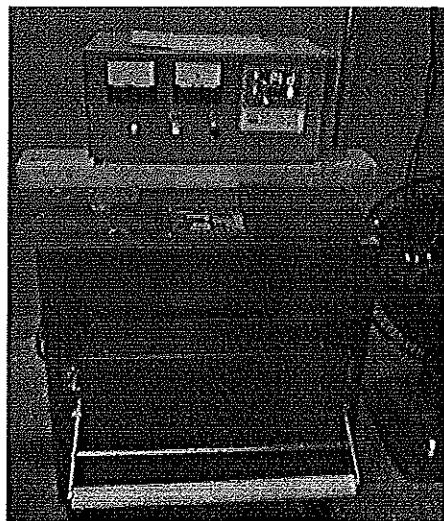
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมใบโฉนดฟิคซิลิกอนคาร์บอนด์ (Biomorphic SiC) แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 2.1.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งเคราะห์ถ่านไม้

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งเคราะห์ถ่านไม้ ทั้งในส่วนของการอบแห้งไม้ และสั่งเคราะห์ถ่านไม้พรุน ดังแสดงในรูปที่ 2.2 และ 2.3 โดยทำการอบแห้งไม้ย่างพาราและไม้สะเดาซึ่งขนาด 1 ลูกบาศก์นิว ด้วยเตา Precision Incubator ที่อุณหภูมิ  $70^{\circ}\text{C}$  เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนทำการสั่งเคราะห์ถ่านไม้พรุนด้วยเตาเผา โดยศึกษาอุณหภูมิไฟโร์แลซิสที่อุณหภูมิต่างๆ



รูปที่ 2.2 Precision Incubator (Memmert)



รูปที่ 2.3 Furnace (อุณหภูมิสูงสุด 1200 °C)

#### 2.1.2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมไฮคลาลอนไดออกไซด์

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายไฮคลาลอน SiO<sub>2</sub> โดยทำการปั่นผสม Tetraethoxysilane (TEOS; (Si(OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>4</sub>; Fluka ≥ 98% GC) Ethanol HCl และน้ำ คั่วข เครื่อง Magnetic Stirrer ดังแสดงในรูปที่ 2.4

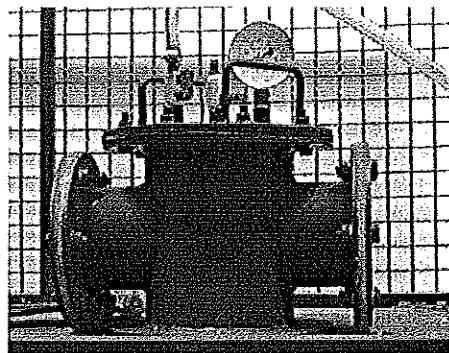


รูปที่ 2.4 Magnetic Stirrer ยี่ห้อ LMS รุ่น MGS-1001

#### 2.1.2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ใบโอมอร์ฟิก SiC/C

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ใบโอมอร์ฟิก SiC/C ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การอัดสารละลายไฮคลาลอนของ SiO<sub>2</sub> Vacuum Chamber ดังแสดงในรูปที่ 2.5

โดยอาศัยแรงความดันต่ำ เพื่อให้สารละลายดังกล่าวแทรกซึ้นเข้าสู่โครงสร้างถ่านไม้พรุน หลังจากนั้นนำตัวอย่างที่ได้พักไว้เป็นระยะเวลา 24 hr. ที่อุณหภูมิห้อง ทำการอบไถ่ความชื้นที่อุณหภูมิ  $120^{\circ}\text{C}$  เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง อีกส่วนหนึ่งคือการสังเคราะห์ในโอมอร์ฟิก SiC/C โดยนำถ่านไม้พรุนที่ผ่านกระบวนการอัดสุญญากาศ เผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง ดังแสดงในรูปที่ 2.6



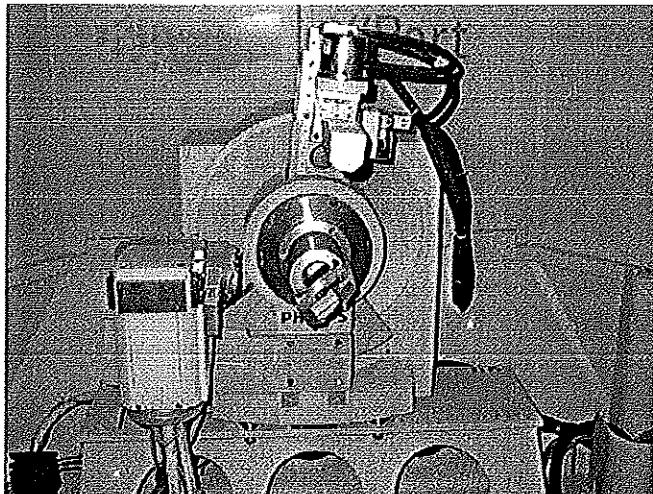
รูปที่ 2.5 Vacuum Chamber



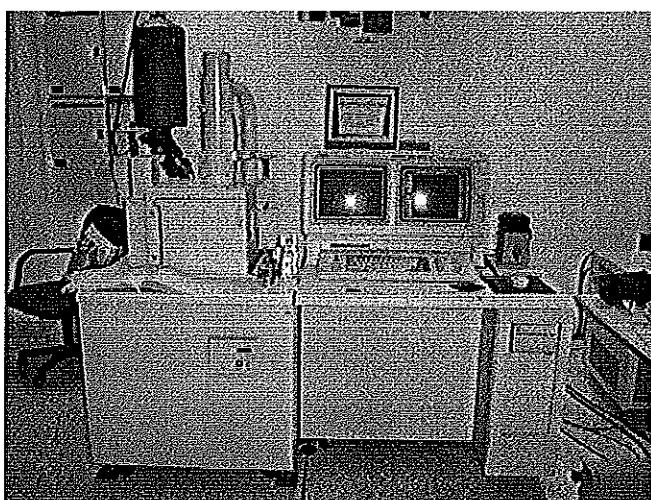
รูปที่ 2.6 เตาเผาอุณหภูมิสูง (Tube Furnace; อุณหภูมิสูงสุด  $1800^{\circ}\text{C}$ )

#### 2.1.2.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล

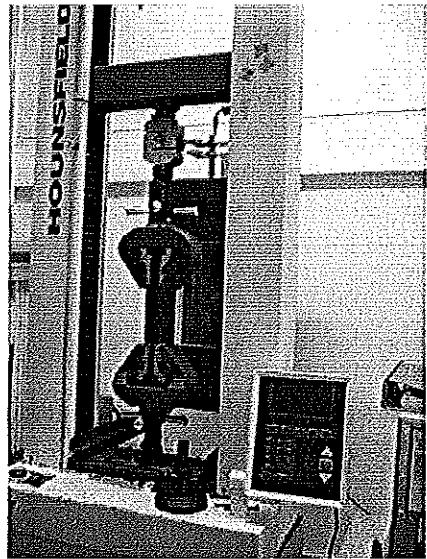
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลไม้ยางพาราและไม้世家ช้าง ถ่านไม้พุนหั่งก่อนและหลังกระบวนการอัดสูญญากาศ ด้วยเครื่อง Vacuum Chamber และไบโอมอร์ฟิก SiC/C ซึ่งจะประกอบด้วยเครื่องวิเคราะห์สารประกอบ (XRD) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค (SEM) และเครื่องทดสอบความแข็งแรงกด



รูปที่ 2.7 X-ray Difrectometer (XRD) ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น X'Pert MP



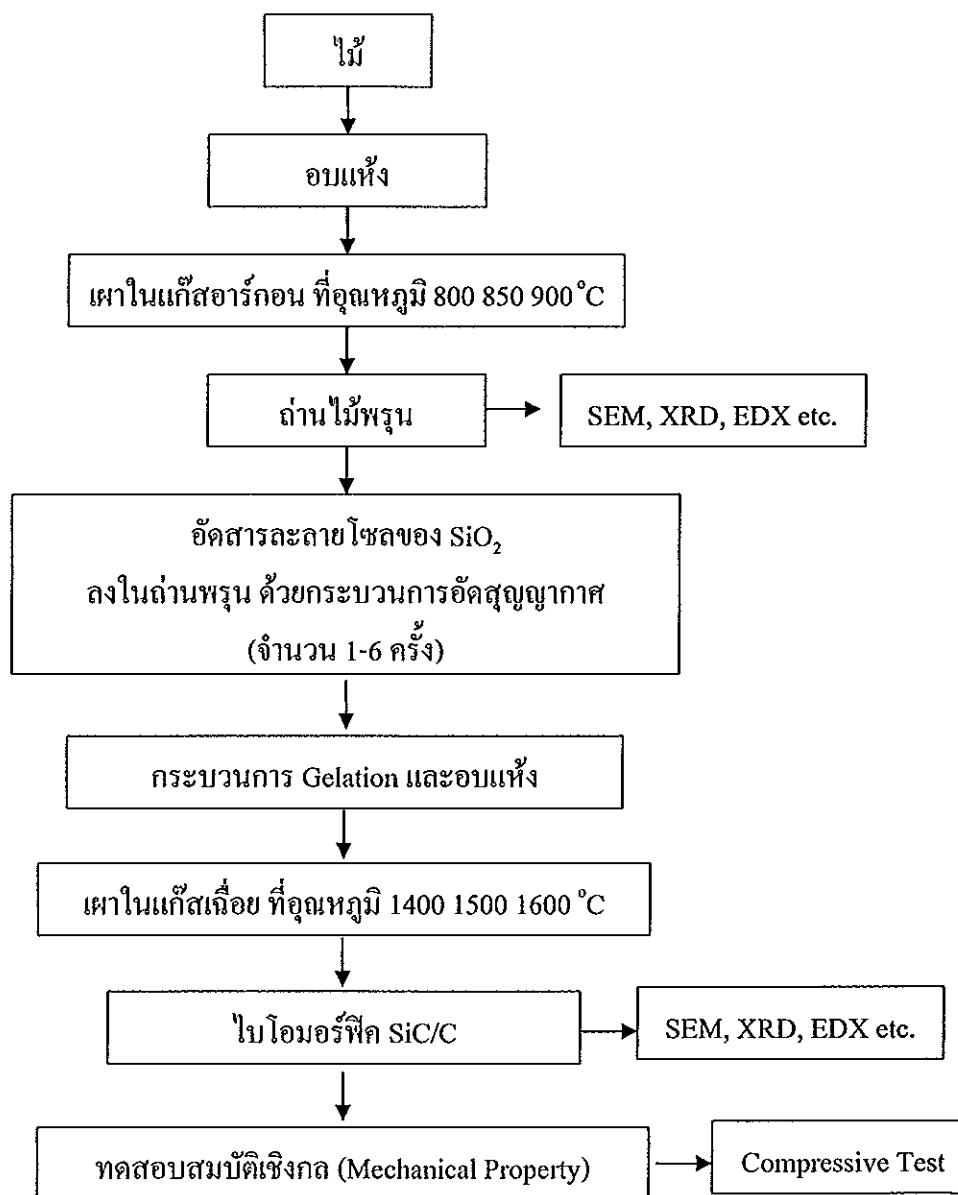
รูปที่ 2.8 Scanning Electro Microscope (SEM) ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-5800LV



รูปที่ 2.9 แสดงเครื่องท่อส่องแสงเร่งกัด Hounsfield Model H100KS, Serial No. 006

## 2.2 วิธีดำเนินการทดลอง

แผนผังแสดงขั้นตอนในงานวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.10 แผนผังแสดงขั้นตอนการสังเคราะห์ไบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บิด

### 2.2.1 การเตรียมถ่านไม้พุน

2.2.1.1 ศึกษาผลกระบวนการของอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ถ่านไม้พุน โดยศึกษาการแปรผันของอุณหภูมิการสังเคราะห์ที่  $800\text{--}850\text{--}900\text{ }^{\circ}\text{C}$  โดยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิจากอุณหภูมิห้องคือ  $10\text{ }^{\circ}\text{C}$  ต่อ 1 นาที และระยะเวลาการบ่ม 1 ชั่วโมง

2.2.1.2 ศึกษาผลกระบวนการของอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ถ่านไม้พุน โดยศึกษาการเพิ่มอุณหภูมิจากอุณหภูมิห้องที่อัตรา  $1.3\text{--}5$  และ  $10\text{ }^{\circ}\text{C}$  ต่อ 1 นาที

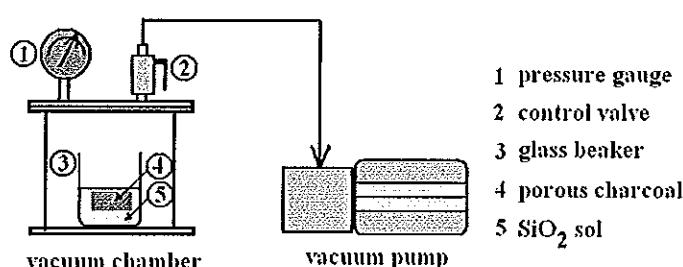
### 2.2.2 การเตรียมสารละลายโซลของซิลิกอนไดออกไซด์และการอัดสารละลายโซลเหลลงซิลิกอนไดออกไซด์

นำสารตั้งต้นคือ Tetraethoxysilane (TEOS;  $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ ) Ethanol น้ำกลั่น ในอัตราส่วนเชิงโมล  $1:1:3$

2.2.2.1 ศึกษาขั้นตอนและวิธีการสังเคราะห์โซลเจลของ  $\text{SiO}_2$  จากสารตั้งต้นดังกล่าว เพื่อให้ได้สารละลายที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ในโอมอร์ฟิก SiC/C

2.2.2.2 ศึกษาระยะเวลาและกระบวนการที่เหมาะสมในการอัดสุญญากาศ ด้วยเครื่องมือดังแสดงในรูปที่ 2.11

2.2.2.3 ศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนเชิงโมล C/ $\text{SiO}_2$  ต่อจำนวนการเคลือบโซลของ  $\text{SiO}_2$  บนผิวถ่าน โดยทำการศึกษาจากจำนวนครั้งของการเคลือบ



รูปที่ 2.11 แสดงอุปกรณ์การอัดสารละลาย  $\text{SiO}_2$  ในถ่านไม้พุน

### 2.2.3 การสังเคราะห์ในโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บอนด์

2.2.3.1 ศึกษาอัตราการแปรผันของอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์ในโอมอร์ฟิก SiC/C ที่ 1400 1500 และ 1600 °C โดยอัตราการเพิ่มจากอุณหภูมิห้องเป็น 5 °C ต่อ 1 นาที

2.2.3.2 ศึกษาผลกระบวนการระยะเวลาบันทึก 2 และ 3 ชั่วโมง ที่มีผลต่ออัตราการเกิด SiC

### 2.2.4 การทดสอบสมบัติทางกล

การทดสอบสมบัติการต้านทานแรงกด โดยการทดสอบด้วยเครื่อง HOUN-FIELD TEST EQUIPMENT Model H100KS, Serial No. 0068 ตัวอย่างชิ้นทดสอบจะมีลักษณะเป็นลูกบาศก์ ทำการทดสอบที่อุณหภูมิห้อง โดยใช้ความเร็วในการกดเท่ากับ 1.5 มน./วินาที ใช้โปรแกรม Gmat ในการบันทึกข้อมูลได้ค่า แรงกด (Force) และค่าระยะยืด (Extension) จากนั้นจึงนำไปแปลงเป็นค่า ความแข็งแรงในการกด (Compressive Strength) เพื่อพล็อตเป็นกราฟ เปรียบเทียบระหว่างจำนวนโมลของสารที่เติมลงไปกับค่าความแข็งแรงในการกด

## บทที่ 3

### ผลและวิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

#### 3.1 การสังเคราะห์ถ่านไม้พรุน

3.1.1 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของไม้ข้างพาราและไม้สะเดาซึ่งเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น

3.1.2 ผลกระทบของระยะเวลาในการคายน้ำของไม้ที่อุณหภูมิ  $70^{\circ}\text{C}$

3.1.3 ผลกระทบของอุณหภูมิและอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านไม้พรุนที่ผลิตได้

3.1.4 ผลกระทบตัวของถ่านไม้ ภายหลังจากสังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $800^{\circ}\text{C}$

#### 3.2 การเตรียมโซลของ $\text{SiO}_2$ และกระบวนการอัดสุญญากาศ

3.2.1 ผลกระทบศึกษากระบวนการสังเคราะห์โซลของ  $\text{SiO}_2$  ที่เหมาะสมต่อกระบวนการอัดสุญญากาศ

3.2.2 ผลกระทบศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนการเคลือบโซลของ  $\text{SiO}_2$  บนผิวถ่าน ต่ออัตราส่วน เชิงโมล  $\text{C}/\text{SiO}_2$

#### 3.3 การสังเคราะห์ใบโอมอร์ฟิก $\text{SiC/C}$

3.3.1 ผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาการบ่มในกระบวนการไฟโรไอลซิสที่มีผลต่อสมบัติของใบโอมอร์ฟิก  $\text{SiC/C}$  และปริมาณการสังเคราะห์  $\text{SiC}$  ที่ผลิตได้

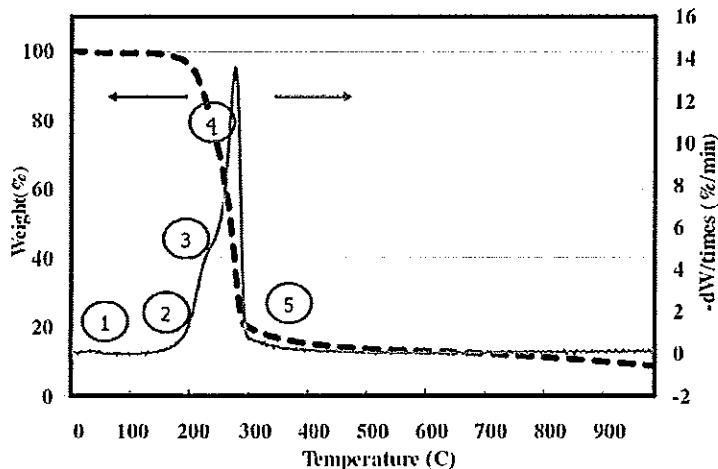
3.3.2 การทดสอบสมบัติของใบโอมอร์ฟิก  $\text{SiC/C}$

### 3.1 การสังเคราะห์ถ่านไม้พรุน

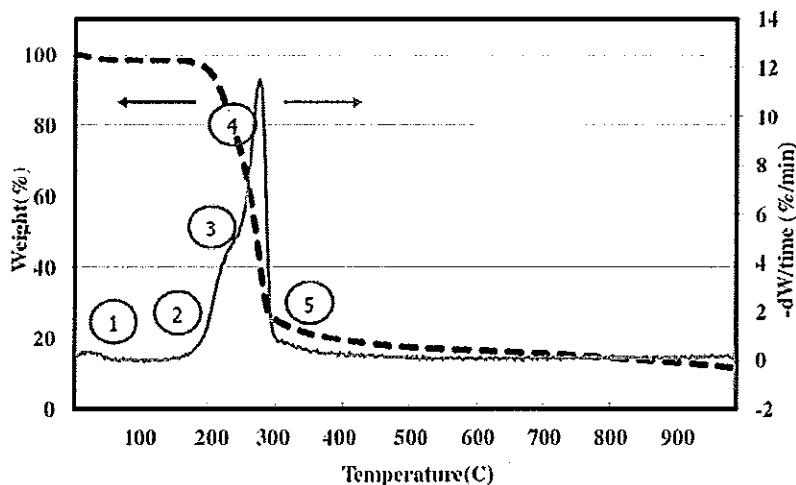
#### 3.1.1 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของไม้ยางพาราและสะเดาซ้างเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น

เนื่องจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับเซลล์ภายในเนื้อไม้ ในกระบวนการไฟโรไอลเซต เพื่อสังเคราะห์ถ่านไม้พรุนที่มีคุณภาพดี เพื่อนำไปผลิตใบโอมอร์ฟิก SiC/C ในลำดับต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงนำไม้ดิน (ไม้ยางพาราและไม้สะเดาซ้าง) น้ำวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักต่อความร้อนด้วยเครื่อง PerkinElmer (TGA7) อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ  $10^{\circ}\text{C}$  ต่อนาทีในบรรยากาศแก๊สในไตรเจน ดังแสดงในรูปที่ 3.1

(a)



(b)



รูปที่ 3.1 Thermogravimetric analysis (TGA) ของไม้เนื้อแข็ง (a) ไม้ยางพารา (b) ไม้สะเดาซ้าง  
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ  $10^{\circ}\text{C}$  ต่อนาที ในบรรยากาศแก๊สในไตรเจน

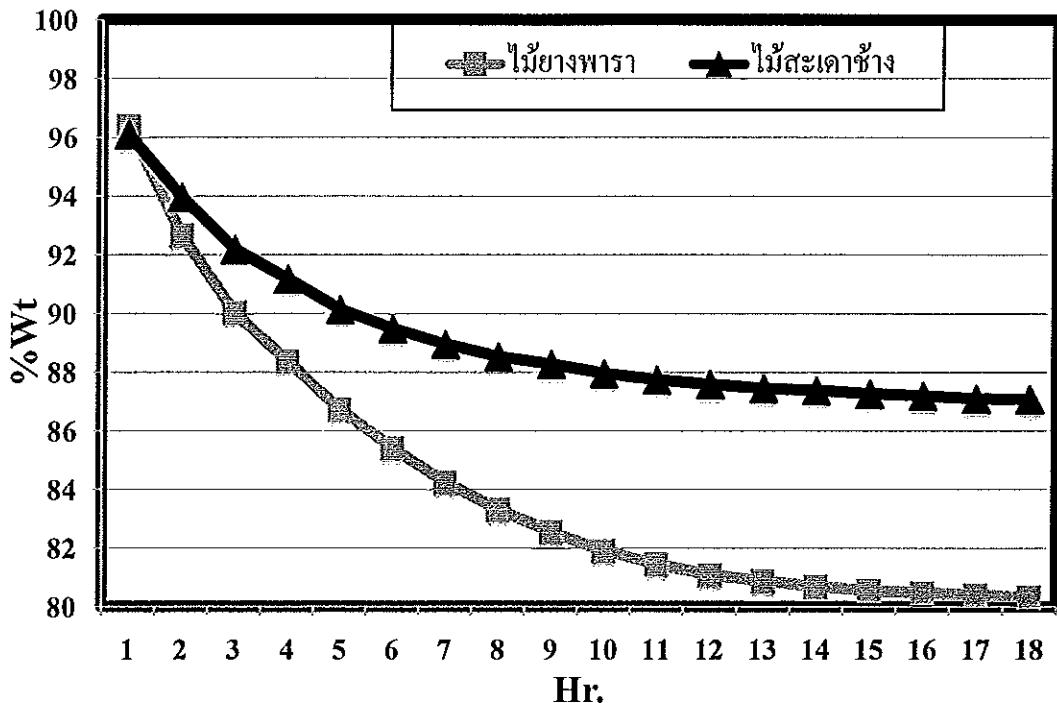
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของไม้ย่างพาราและไม้世家ชา้างที่ผ่านการอบแห้ง ด้วยเครื่อง TGA โดยทำการเปรียบเทียบข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปกระบวนการที่เกิดขึ้น ตามตัวเลขที่ปรากฏในรูปที่ 3.1 ดังนี้

- (1) เป็นกระบวนการถ่ายน้ำ
- (2) เป็นการเริ่มของการถ่ายตัวของเอมิเซลลูโลส
- (3) เป็นช่วงที่เอมิเซลลูโลสถ่ายตัวหมด เซลลูโลสและลิกนินเริ่มถ่ายตัว
- (4) เป็นช่วงของการถ่ายตัวอย่างรวดเร็วของเซลลูโลสและลิกนิน
- (5) ลิกนินเริ่มถ่ายตัวจนถึงอุณหภูมิประมาณ  $400^{\circ}\text{C}$

### 3.1.2 ผลกระทบของระยะเวลาในการถ่ายน้ำของไม้ที่อุณหภูมิ $70^{\circ}\text{C}$

เนื่องจากในกระบวนการผลิตต่านไม้พรุน ไม้คิบ (ไม้ย่างพาราและไม้世家ชา้าง) ต้องผ่านกระบวนการอบໄล์ความชื้น ก่อนที่จะนำไปสังเคราะห์ต่านไม้พรุนด้วยกระบวนการไฟฟ้า ไฟซิลิซิต ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ทำการศึกษาเพื่อให้ทราบระยะเวลาในการอบໄล์ความชื้นที่เหมาะสม ดังแสดงในรูปที่ 3.2

จากราฟดังกล่าวแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงไปของอัตราการถ่ายน้ำที่อุณหภูมิ  $70^{\circ}\text{C}$  พบว่าส่วนกราฟมีความชันเข้าสู่เส้นตรงที่ระยะเวลาการอบ 16 ชั่วโมง แสดงถึงปริมาณการถ่ายน้ำที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย จากการทดลองจึงสรุปได้ว่า ที่อุณหภูมิการอบໄล์ความชื้น  $70^{\circ}\text{C}$  ระยะเวลา 16 ชั่วโมงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม



รูปที่ 3.2 แสดงกราฟความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์การคายน้ำของไม้ยางพาราและไม้สัก霞光ที่อุณหภูมิ 70 °C

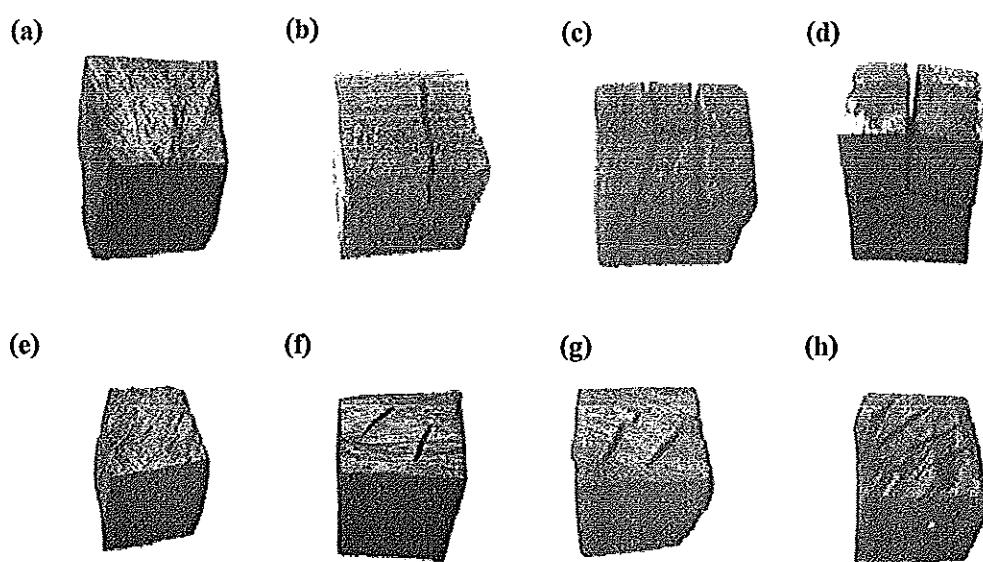
### 3.1.3 ผลกระทบของอุณหภูมิและอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านไม้พรุนที่ผลิตได้

#### 3.1.3.1 ผลกระทบของอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการไฟโรไอลซิสในการวนการผลิตถ่านไม้พรุน โดยควบคุมอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 10 °C ต่อนาที

เนื่องจากการศึกษาข้อมูลในกระบวนการสลายตัวของโครงสร้างเซลลูโลสในกระบวนการไฟโรไอลซิส ในการสังเคราะห์ถ่านไม้พรุน จากข้อมูลอ้างอิงจากตารางที่ 1.2 และ จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักต่อความร้อนด้วยเครื่อง PerkinElmer (TGA7) อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 °C ต่อนาทีในบรรยากาศแก๊สใน โตรเจน ด้วยเหตุนี้ทำการศึกษาอุณหภูมิไฟโรไอลซิส 800 850 และ 900 °C ด้วยอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 10 °C ต่อนาทีในบรรยากาศแก๊สอาرغอน ด้วยเตาเผา (อุณหภูมิสูงสุด 1,200 °C)

ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้พรุน ที่ผลิตจากไม้ยางพาราและไม้สัก霞光 พบว่ามีลักษณะการแตกหักเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่อุณหภูมิไฟโรไอลซิส 850 และ 900 °C ดังแสดงในรูปที่ 3.3 และสรุปผลการทดลองตามตารางที่ 3.1

จากการวิเคราะห์ผลการทดลอง พบว่ากระบวนการไฟโรไอลซิส ที่อุณหภูมิ  $800^{\circ}\text{C}$  อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ  $10^{\circ}\text{C}$  ต่อนาที เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม ในกระบวนการสังเคราะห์ถ่าน ไม่พุน เนื่องจากถ่านไม่ที่สังเคราะห์ได้นั้น เกิดรอยปริแตกเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้สันนิษฐานในเบื้องต้นว่ารอยปริแตกดังกล่าวจะเกิดจาก ผลกระทบของอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ จึงเป็นที่มาของ การศึกษาอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่ผลต่อการสังเคราะห์ถ่าน ไม่พุน



รูปที่ 3.3 แสดงภาพถ่ายของถ่าน ไม้ข้างพารา (a-d) และ ไม้สะเดาช้าง (e-g) ที่ผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิ  $800^{\circ}\text{C}$  ((a) และ (e))  $850^{\circ}\text{C}$  ((b) และ (f))  $900^{\circ}\text{C}$  ((c) (d) (g) และ (h))  
ตามลำดับ

ตารางที่ 3.1 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ  $10^{\circ}\text{C}$  ต่อนาที

อุณหภูมิไฟโรไอลซิส	ผลกระทบ
$800^{\circ}\text{C}$	รอยปริแตกเล็กน้อย
$850^{\circ}\text{C}$	เปลี่ยนแปลงรูปร่าง เกิดรอยปริแตก
$900^{\circ}\text{C}$	เปลี่ยนแปลงรูปร่าง เกิดรอยปริแตก

### 3.1.3.2 ผลกระบวนการอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ถ่านไม้พรุน

จากข้อมูลขั้นตอนปฏิกริยาที่เกิดขึ้นกับเซลลากายในเนื้อไม้พบว่าอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิในกระบวนการไฟโรไลซิส มีผลต่อคุณภาพของถ่านไม้ที่ผลิต ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นแนวทางการทดลอง โดยทำการศึกษาอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 135 และ 10 °C ต่อนาที ทั้งนี้แบ่งช่วงอุณหภูมิในการศึกษาเป็น 3 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงที่ 1 อุณหภูมิ 25-70 °C (กระบวนการคราบนำ) ช่วงที่ 2 อุณหภูมิ 70-500 °C (เป็นช่วงการถ่ายตัวของเอมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนิน) ช่วงที่ 3 อุณหภูมิ 500-800 °C (เป็นช่วงการถ่ายตัวของสารระเหย) ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ผลกระบวนการอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ถ่านไม้พรุน

	25-70 °C (°C/min)	70-500 °C (°C/min)	500-800 °C (°C/min)	ผลการทดลอง
1	1	1	1	ไม่เกิดรอยปริแตก ถ่านไม้พรุน ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
2	3	3	3	ไม่เกิดรอยปริแตก ถ่านไม้พรุน ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
3	5	5	5	ไม่เกิดรอยปริแตก ถ่านไม้พรุนเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
4	3	3	5	ไม่เกิดรอยปริแตก ถ่านไม้พรุน ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
5	3	3	10	ไม่เกิดรอยปริแตก ถ่านไม้พรุนเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
6	10	3	5	ไม่เกิดรอยปริแตก ถ่านไม้พรุน ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง

จากผลการทดลองพบว่า อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 1 และ 3 °C ต่อนาที จากอุณหภูมิ 25-800 °C ถ่านไม้พรุนที่สังเคราะห์ได้ ไม่เกิดรอยปริแตก และ ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง แต่ เมื่ออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 5 °C ต่อนาที ถ่านไม้พรุนเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ดังนั้นอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 1 °C ต่อนาที สามารถสังเคราะห์ถ่านไม้พรุนที่มีคุณภาพดีที่สุด แต่เนื่องจากระยะเวลาในการสังเคราะห์เป็นเวลานาน ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตสูง ด้วยเหตุนี้อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 3 °C ต่อนาที จึงเป็นอัตราที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ถ่านไม้พรุน ซึ่งมีความเหมาะสมในเชิงของต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต จากรูปแบบการทดลองที่ 5 และ 6 ควบคุมอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 3 °C ต่อนาที ในช่วงอุณหภูมิ 25-500 °C โดยศึกษาอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ จากช่วงอุณหภูมิ 500-800 °C พบว่า เมื่ออัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 °C ต่อนาที ถ่านไม้พรุนที่สังเคราะห์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ดังนั้นอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 5 °C ต่อนาที ในช่วงอุณหภูมิ 500-800

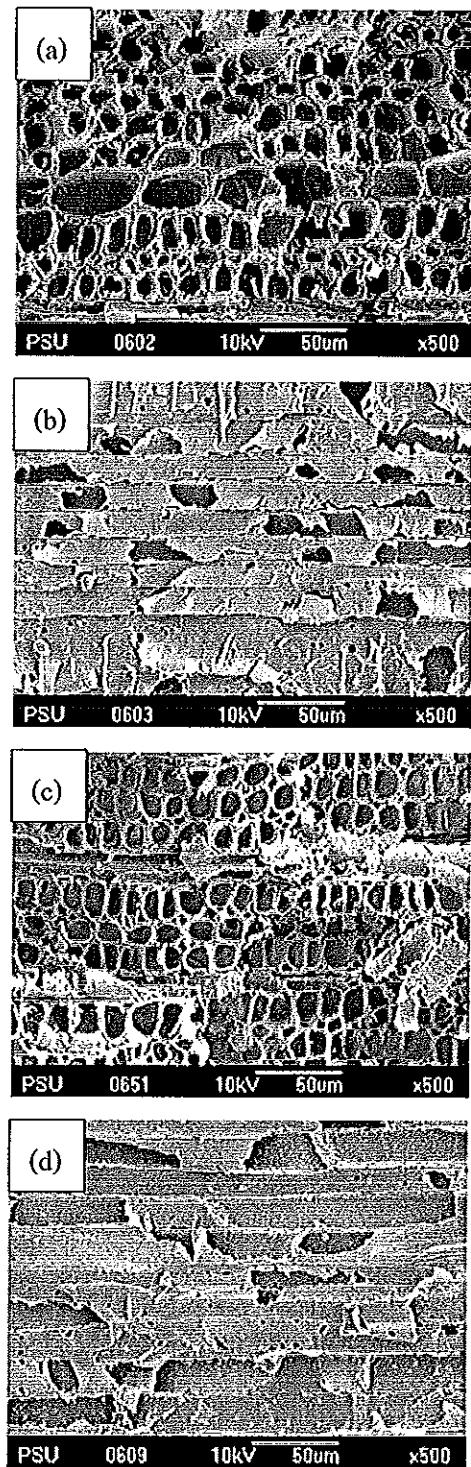
$^{\circ}\text{C}$  เป็นอัตราที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ถ่านไม้พรุนที่ไม่เกิดรอบปริแตกและไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า อัตราการเพิ่มอุณหภูมิในการเผาอย่างช้าๆทำให้สามารถลดค่าถ่านไม้พรุนที่มีคุณภาพดีกว่าอัตราการเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ่านไม้พรุนที่เผาด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแตกหักและเสียรูปร่างของถ่านไม้พรุน อัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการไฟโรไอลซิส เพื่อสังเคราะห์ถ่านไม้พรุนที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมในการเป็นวัสดุเริ่มต้นในการสังเคราะห์ในโอมอร์ฟิก SiC/C คืออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ  $3^{\circ}\text{C}$  ต่อนาที ในช่วงอุณหภูมิ  $25\text{-}500^{\circ}\text{C}$  และอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ  $5^{\circ}\text{C}$  ต่อนาที ในช่วงอุณหภูมิ  $500\text{-}800^{\circ}\text{C}$  แต่เนื่องจากไม่คิดไปถึงผ่านกระบวนการอบໄล์ความชื้นที่อุณหภูมิ  $70^{\circ}\text{C}$  ด้วยอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ  $10^{\circ}\text{C}$  ต่อนาที ด้วยเหตุนี้กระบวนการไฟโรไอลซิส ในช่วงอุณหภูมิ  $25\text{-}70^{\circ}\text{C}$  จึงสามารถใช้อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ  $10^{\circ}\text{C}$  ต่อนาที ซึ่งไม่มีผลต่อการสังเคราะห์ถ่านไม้พรุน

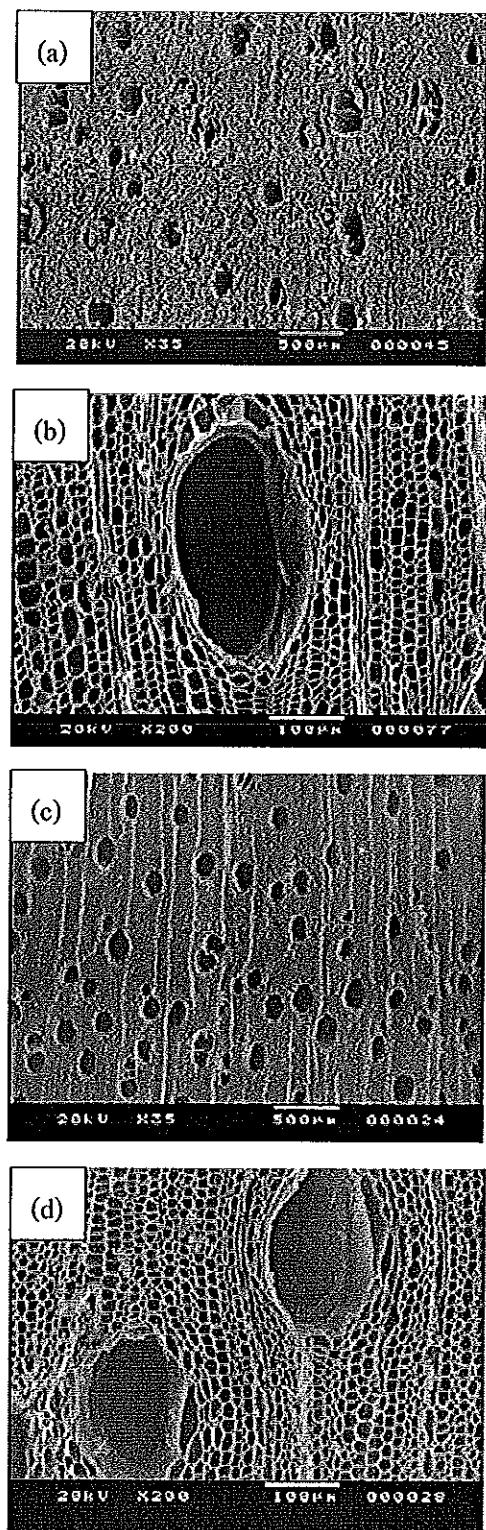
### 3.1.3.3 ลักษณะการแตกหักของไม้ข้างพาราและไม้สะเดาช้าง

ลักษณะโครงสร้างภายในโครงสร้างของไม้ข้างพาราและไม้สะเดาช้างที่ผ่านกระบวนการอบแห้ง พบว่าโครงสร้างภายในของถ่านไม้สะเดาช้างมีรูพรุนขนาดสม่ำเสมอกว่าไม้ข้างพารา ซึ่งมีความแตกต่างของขนาดรูพรุนอย่างเด่นชัด ดังแสดงในรูปที่ 3.4 เมื่อนำไม้คิน (ไม้ข้างพาราและไม้สะเดาช้าง) ผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิส ที่อุณหภูมิ  $800^{\circ}\text{C}$  เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ด้วยอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ  $10^{\circ}\text{C}$  ต่อนาที ในบรรยายกาศแก๊สอาร์กอน ได้ถ่านไม้พรุน ดังแสดงในรูปที่ 3.5 แสดงโครงสร้างภายในตามแนววางของถ่านไม้ข้างพาราและถ่านไม้สะเดาช้าง

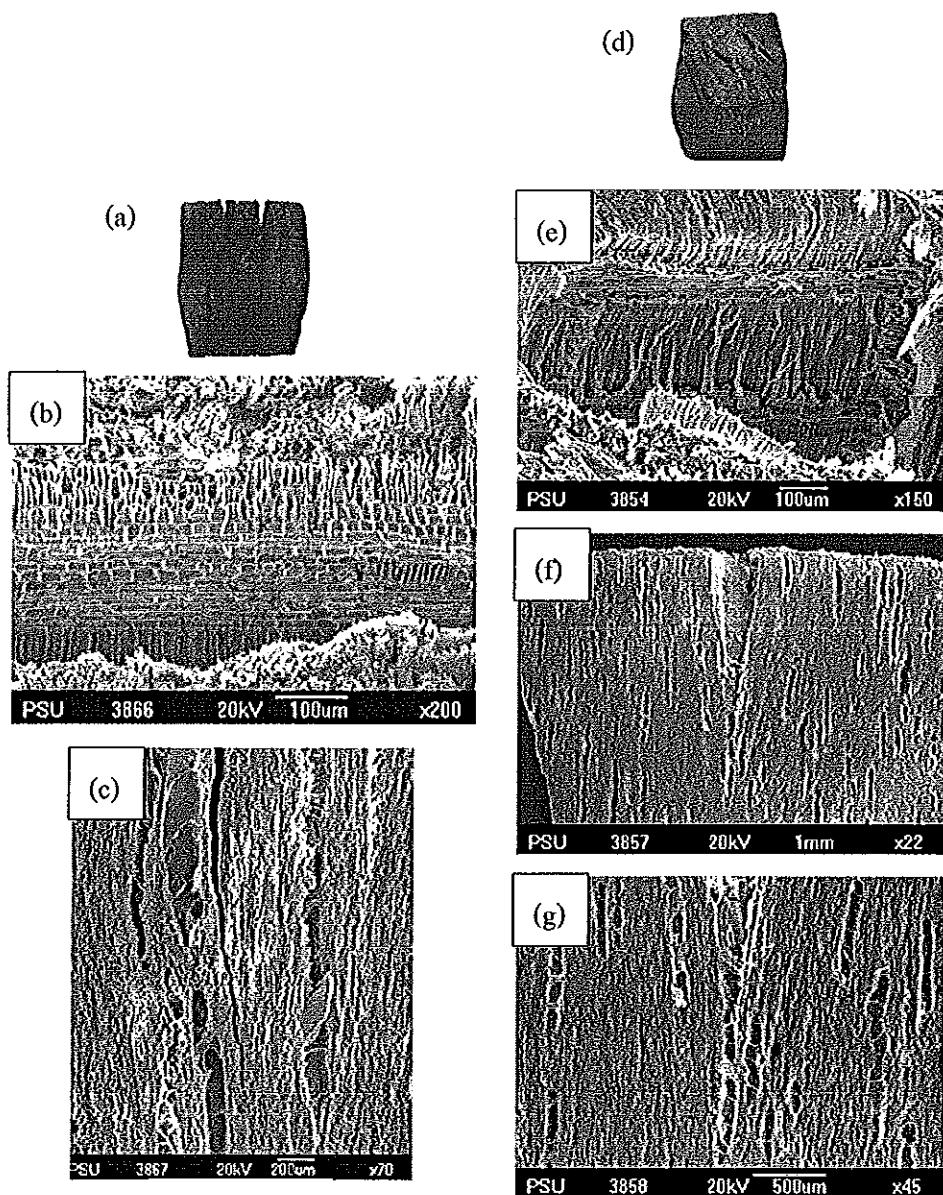
จากการทดลองเมื่ออุณหภูมิไฟโรไอลซิสมากกว่า  $800^{\circ}\text{C}$  พบรูปแบบการแตกหักของถ่านไม้ข้างพาราและถ่านไม้สะเดาช้างที่แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.6 และ 3.7 ซึ่งในถ่านไม้สะเดาช้างมีการปริแตกตามแนวเซลลูโลสเนื่องมาจากการลักษณะเซลล์ภายในของไม้สะเดาช้างมีขนาดใกล้เคียงกัน ทำให้ความตึงเครียดภายในระหว่างพื้นผิวภาชนะออกและภายในแตกต่างกันเล็กน้อย จึงทำให้การปริแตกไม่รุนแรง แต่ในไม้ข้างพารามีการแตกหักแบบผ่าตามแนวเซลล์ เนื่องมาจากการเครียดภายในและภายนอกมีความแตกต่างกันมาก ส่งผลให้เกิดการปริแตกรุนแรงกว่าไม้สะเดาช้าง



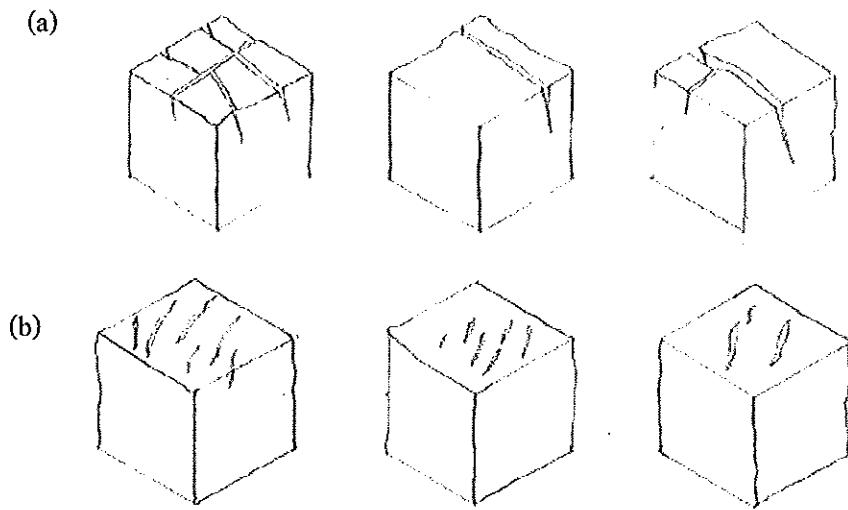
รูปที่ 3.4 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างภาคตัดขวางภายในเนื้อไม้ (a) ไม้ยางพารา แนวขวาง (b) ไม้ยางพารา แนวยาว (c) ไม้สักเคชั่ง แนวขวาง (d) ไม้สักเคชั่ง แนวยาว



รูปที่ 3.5 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างภาคตัดขวางภายในของถ่านไม้พรุน ผ่านกระบวนการไฟฟ้าไลซิสที่อุณหภูมิ  $800^{\circ}\text{C}$  เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง (a) และ (b) ถ่านไม้ย่างพารา (c) และ (d) ถ่านไม้สักเดชาชัย



รูปที่ 3.6 ภาพถ่าย SEM แสดงลักษณะการปริแตกของถ่านไม้ที่เผาที่อุณหภูมิ  $850\text{ }^{\circ}\text{C}$  ของ ((a) (b) และ(c)) ถ่านไม้ย่างพารา ((d) (e) (f) และ(g)) ถ่านไม้สักเคช้าง



รูปที่ 3.7 ภาพแสดงแสดงลักษณะการปริแตกของถ่านไม้ที่ผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $900^{\circ}\text{C}$  เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง (a) ถ่านไม้สายพารา (b) ถ่านไม้สะเดาซ้าง

### 3.1.3.4 ผลกระทบของการหดตัวของถ่านไม้ ภายหลังจากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฟโรไอลซิส

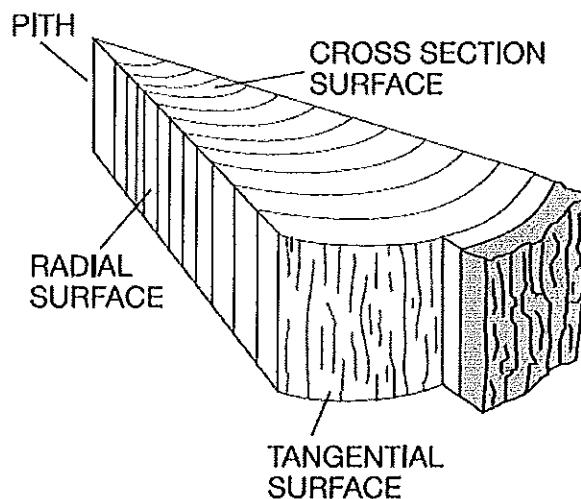
เนื้อไม้หรือไซเดนของถ่านไม้ ถูกหุ้มด้วยแคมเปญนิ แล้วหันด้วยเปลือก ซึ่งมีส่วนของไฟเอนอยู่ด้านในอิกชันหนึ่ง เนื่องจากไม้เป็นวัตถุที่มีลักษณะและคุณสมบัติในด้านต่างๆ ไม่เหมือนกัน(anisotropic) ด้านของเนื้อไม้แบ่งออกได้เป็นสามด้าน ดังแสดงในรูปที่ 3.8

ด้านหน้าตัด (Cross or transverse section หรือ axial) คือด้านที่ตัดขวางตั้งฉากกับถ่าน

ด้านรัศมี (Radial section) คือด้านที่ตัดตามยาว ในแนวของແບນເຫດລົ້ມມື່ງຈຸດສູນຍັກລາງອູ່ທີ່ໃຈໄມ້ (pith)

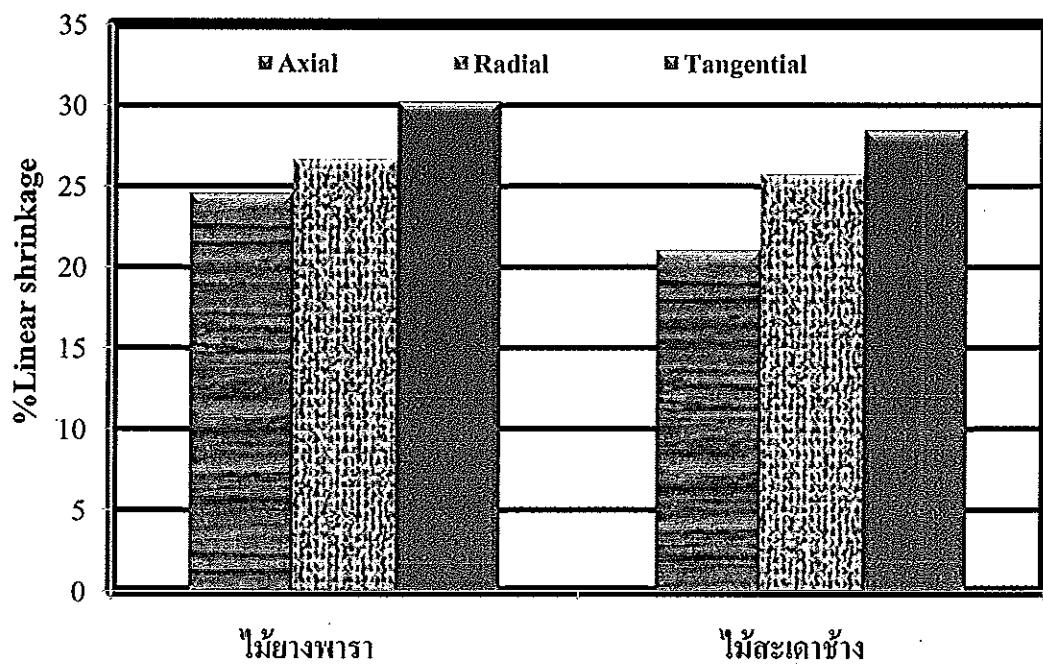
ด้านสัมผัส (Tangential section) คือด้านที่ตัดตามยาว ในแนวตั้งจากกับແບນເຫດລົ້ມມື່ງຈຸດສູນຍັກລາງອູ່ທີ່ໃຈໄມ້ (pith) จึงเป็นด้านที่อยู่ในแนวสัมผัสเดินรอบวงของไซเดนหรือวงรอบปี แต่ในทางปฏิบัติในการถ่ายรูปไม้แผ่นที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนูนๆ นักจะถือเอาด้านที่ตั้ง ได้หากกับรัศมีที่กึ่งกลางแผ่น ที่อยู่ห่างจากนิ้อออกไปก็จะเบี่ยงเบนไปบ้าง

จากการทดลองสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น โดยด้านสัมผัสเป็นแนวตั้งจากกับด้านรัศมี ซึ่งจะทำให้โครงสร้างของแนวด้านสัมผัสแตกก่อกว่ามีการหดตัวตามแนวยาวของเซลล์ ซึ่งในไม้สายพาราและไม้สะเดาซ้างมีแนวโน้มเปลี่ยนตัวเร็วที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 3.9 โดยไม้สะเดาซ้างจะหดตัวน้อยกว่าไม้สายพาราในทุกแนว เมื่อจากไม้สะเดาซ้างมีความเข้มน้อยกว่า อีกทั้งโครงสร้างภายในที่มีความสม่ำเสมอกว่า



รูปที่ 3.8 แสดงโครงสร้างตามแนวแกนของเนื้อไม้ ด้านหน้าตัด (Cross section หรือ Axial) ด้าน  
รัศมี (Radial) และด้านสัมผัส (Tangential)

(ที่มา [www.forest.ku.ac.th/Products/text\\_doc/wood1.doc](http://www.forest.ku.ac.th/Products/text_doc/wood1.doc) สืบคืบ สิงหาคม 2551)



รูปที่ 3.9 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การหดตัวของไม้มีขางพาราและไม้มีสีเดาช้ำงตามแนว Axial Radial  
และ Tangential

### 3.2 การเตรียมโซลของ $\text{SiO}_2$ และกระบวนการอัดสูญญากาศ

#### 3.2.1 ผลการศึกษาการเตรียมโซลของ $\text{SiO}_2$ ที่เหมาะสมต่อกระบวนการอัดสูญญากาศ

กระบวนการสังเคราะห์สารละลายโซลเจลเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่ง ในการสังเคราะห์ใบโอมอร์ฟิก SiC/C โดยการนำถ่านไม้พรุนที่สังเคราะห์ได้ ผ่านกระบวนการอัดสารละลายโซลของ  $\text{SiO}_2$  ด้วยกระบวนการอัดสูญญากาศ เพื่อให้สารละลายโซล แทรกซึมเข้าสู่โครงสร้างภายในของถ่านไม้พรุน หลังจากนั้นนำถ่านไม้ที่ผ่านกระบวนการอัดสารละลาย ผ่านกระบวนการไฟฟ้าไลซิส เพื่อดึงเคราะห์ใบโอมอร์ฟิก SiC/C

สารตั้งต้นที่ใช้ในการเตรียมสารละลายโซลของ  $\text{SiO}_2$  คือ Tetraethoxysilane (TEOS,  $(\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4)$ ) Ethanol น้ำกําลังผสมกันในอัตราส่วนเชิงไมล 1:1:3 ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความเป็นกรดของสารละลายโซล จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ใบโอมอร์ฟิก SiC/C มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน คือปรับค่า pH ≈ 3-5 จะทำให้เหมาะสมกับปฏิกิริยาในการเตรียมโซลของ  $\text{SiO}_2$  ทำให้อุณหภูมิของเจลที่สังเคราะห์ได้มีอุณหภูมินาดเล็ก ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแทรกซึมของสารละลายโซลในโครงสร้างถ่านไม้พรุนอีกด้วย

ปฏิกิริยาที่สำคัญในกระบวนการโซล-เจล มี 3 ปฏิกิริยา คือ Hydrolysis (1.6), Water Condensation(1.7) และ Alcohol condensation(1.8) เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาคือ pH เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราส่วนเชิงไมลของน้ำและโซล และอุณหภูมิ ดังนั้นการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ ในสภาวะที่ต่างกัน ทำให้โซล-เจล ได้สมบัติที่ดีและโครงสร้างต่างกัน

ตารางที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการทดลองในการศึกษาวิธีการเตรียมโซลของ  $\text{SiO}_2$  โดยควบคุม ( $\text{pH} \approx 3$ ) ด้วยสารละลาย HCl

อุตรที่	TEOS ผสม Ethanol (min.)	$\text{H}_2\text{O}$ (min.)	HCl ( $\text{pH} \approx 3$ ) (min.)
1	10	10	30
2	15	10	30
3		10	30
4		15	30

ตารางที่ 3.4 แสดงปฏิกิริยาที่เกิดกระบวนการการโซลเจลของ TEOS Ethanol น้ำกลั่น อัตราส่วนเจิงโมล 1: 1: 3 โดยความคุณ ( $\text{pH} \approx 3$ ) ด้วยสารละลาย HCl

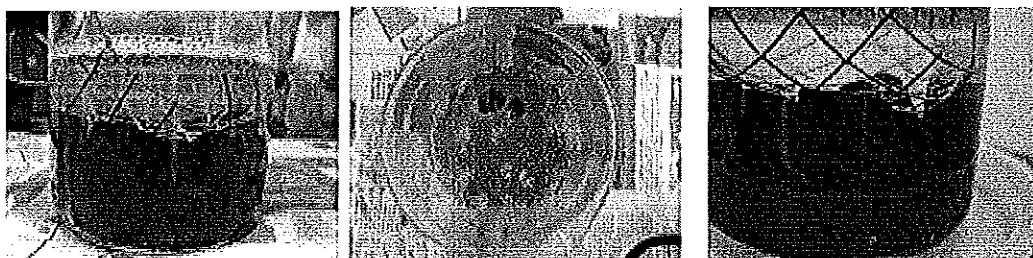
ขั้นตอนที่ 1 TEOS ผสม Ethanol	ขั้นตอนที่ 2 น้ำกลั่น ผสม HCl	ปฏิกิริยาที่เกิดในการผสมโซลเจลของ $\text{SiO}_2$
10	5	เกิดเจลใสขึ้นภายในภาชนะเป็นปริมาณมาก เมื่อทำการปั่นผสมระยะหนึ่งเจลเกิดการสลาย คงไว้แต่สารละลายสีใส
10	15	เกิดเป็นเจลขาวขุ่นในภาชนะ
10	30	เจลสีขาวขุ่นเกิดการสลายตัวไป เกิดเป็นสารละลายสีใส
10	45	เกิดฟองแก๊สละลายขึ้นบริเวณผิวภาชนะ
10	60	ไม่เกิดฟองแก๊ส
10	120	ไม่เกิดฟองแก๊ส
10	180	เกิดฟองแก๊สละลายขึ้น บริเวณผิวภาชนะจำนวนมาก

ทำการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3.3 โดยศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการเตรียมโซลของ  $\text{SiO}_2$  เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการแทรกซึม ดังนี้ สูตรที่ 1 คือ ปั่นผสม TEOS และ Ethanol เป็นระยะเวลา 10 นาที เติมน้ำ ปั่นผสมเป็นระยะเวลา 10 นาที และทำการเติม HCl เพื่อปรับความเป็นกรด ( $\text{pH} \approx 3$ ) ปั่นผสมเป็นระยะเวลา 30 นาที สูตรที่ 2 คือ ปั่นผสม TEOS และ Ethanol เป็นระยะเวลา 15 นาที เติมน้ำ ปั่นผสมเป็นระยะเวลา 10 นาที และทำการเติม HCl เพื่อปรับความเป็นกรด ( $\text{pH} \approx 3$ ) ปั่นผสมเป็นระยะเวลา 30 นาที สูตรที่ 3 คือ ปั่นผสม TEOS Ethanol และน้ำ เป็นระยะเวลา 10 นาที ทำการเติม HCl เพื่อปรับความเป็นกรด ( $\text{pH} \approx 3$ ) ปั่นผสมเป็นระยะเวลา 30 นาที สูตรที่ 4 คือ ปั่นผสม TEOS Ethanol และน้ำ เป็นระยะเวลา 10 นาที ทำการเติม HCl เพื่อปรับความเป็นกรด ( $\text{pH} \approx 3$ ) ปั่นผสมเป็นระยะเวลา 30 นาที จากการทดลองดังกล่าวพบว่า เมื่อระยะเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง จะเกิดการรวมตัวของกลุ่มอนุภาคเกิดเป็นลักษณะเจลใสเกาะบริเวณภาชนะ โดยลำดับการเกิดปฏิกิริยาจะเด่นเป็นดังนี้คือ สูตรที่ 4 3 2 และ 1 ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้สูตรที่ 1 จึงเป็นแนวทางในการศึกษาการเตรียมโซลของ  $\text{SiO}_2$  และ ได้ทำการทดลองเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์โซลของ  $\text{SiO}_2$  ดังแสดงในตารางที่ 3.4 โดยทำการบันทึกข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงไปของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น พบว่าเมื่อระยะเวลาการปั่นผสม 45 นาที พบร่วมกับลักษณะของสารละลายสีใสภายในภาชนะ ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงของพันธะพอลิเมอร์ภายในสารละลายโซลของ  $\text{SiO}_2$  ได้ดังข้างต้น ทำให้เกิดฟองแก๊สสลายขึ้นบนผิวภาชนะ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการระเหยของ Ethanol และความชื้นของน้ำ

ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมระยะเวลาในการปั่นผสมของสารละลายโซลของ  $\text{SiO}_2$  โดยศึกษาระยะเวลาปั่นผสม 3 4 และ 5 ชั่วโมง ในขั้นตอนการเติมน้ำ และ HCl พบร่วมกับระยะเวลาในการเกิดเจลของ  $\text{SiO}_2$  คือ 44 60 และ 98 ชั่วโมงตามลำดับ จึงสามารถสรุปได้ว่าเมื่อระยะเวลาการปั่นผสมนานขึ้นจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเจลเด่นชัดลง

สำหรับสารละลายโซลของ  $\text{SiO}_2$  ที่นำมาทดลองกับกระบวนการอัดสุญญากาศนั้น ที่นำมาทดลอง ควรมีระยะเวลาการเกิดเจลเด่นที่พอดีเหมาะสมซึ่งจากการทดลองดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนการเตรียมสารละลายโซลดังนี้ ทำการปั่นผสม TEOS กับ Ethanol เป็นระยะเวลา 10 นาที หลังจากนั้นเติมน้ำ และทำการปรับ  $\text{pH} \approx 3$  ด้วยสารละลาย HCl ปั่นผสมต่อไปเป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง และพักสารละลายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของพันธะพอลิเมอร์ภายในสารละลายโซลของ  $\text{SiO}_2$  อีกทั้งเป็นการปล่อยให้สารละลาย R-OH ระเหยออกไประบเวณส่วน เนื่องจากกระบวนการอัดสุญญากาศอาศัยแรงค่าปีลลารี (Capillary Force) ในกระบวนการ การแทรกซึมของสารละลายโซล ซึ่งจะเกิดฟองแก๊สจากการระเหยของ R-OH และแรงดันจากโครงสร้างรูพรุนของถ่านไม้ เนื่องจากเมื่อฟองแก๊สดังกล่าวเกาะบริเวณผิวของถ่านไม้ ทำให้ความสามารถแทรกซึมลดลง (ดังแสดงในรูปที่ 3.10)

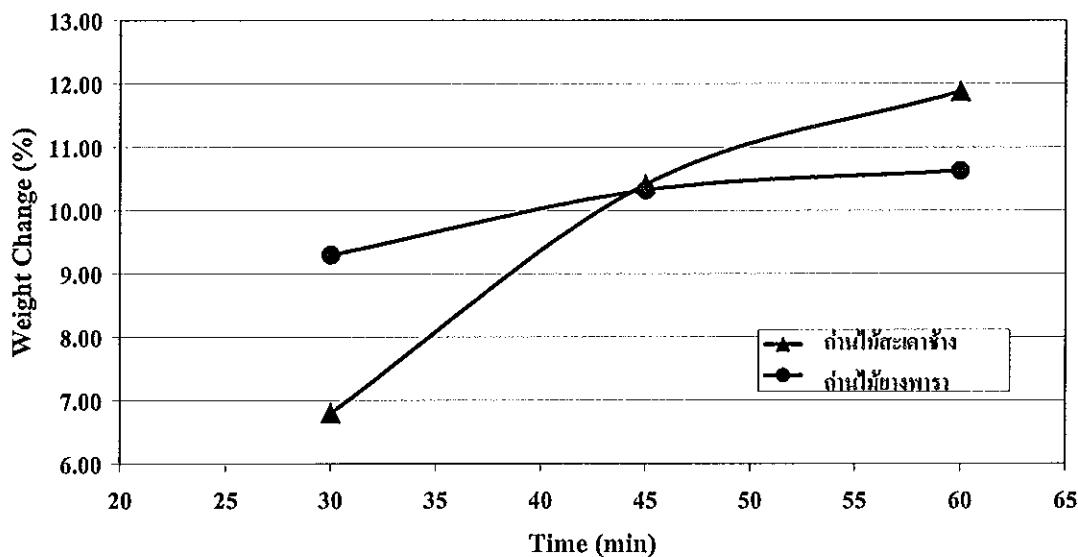


รูปที่ 3.10 ภาพแสดงการแทรกซึมของสารละลายโซลของ  $\text{SiO}_2$  เข้าสู่โครงสร้างภายในของถ่านไม้ พรุน

### 3.2.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนการเคลือบโซลของ $\text{SiO}_2$ บนผิวถ่าน ต่อ อัตราส่วนเชิงโมล C/ $\text{SiO}_2$

#### 3.2.2.1 ศึกษาผลกระทบของระยะเวลาอัดสูญญากาศด้วยเครื่อง vacuum chamber ต่อ อัตราส่วนเชิงโมล C/ $\text{SiO}_2$

ผลการทดลองพบว่า ระยะเวลาการอัดสารละลายโซลนานขึ้น ปริมาณของ  $\text{SiO}_2$  ในโครงสร้างถ่านไม่พุนเพิ่มมากขึ้น ในอัตราการเห็นที่ต่ำลง ดังแสดงในรูปที่ 3.11 ด้วยเหตุนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าปริมาณการแทรกซึมของสารละลายโซลของ  $\text{SiO}_2$  แปรผันตามระยะเวลาการอัดสูญญากาศ และเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวที่เวลาการอัดประมาณ 60 นาที ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพุนของถ่านกูกเคลือบปิดด้วย  $\text{SiO}_2$  เก็บหมุด ทำให้พื้นที่ผิวที่จะทำการเคลือบลดลงเหลือเพียงพิภายนอกเท่านั้น



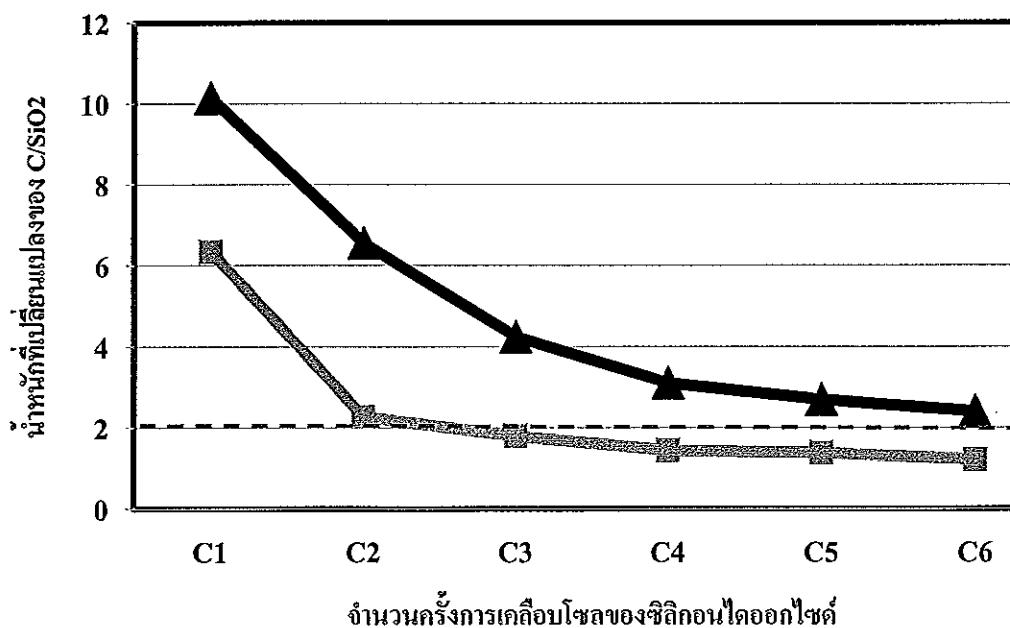
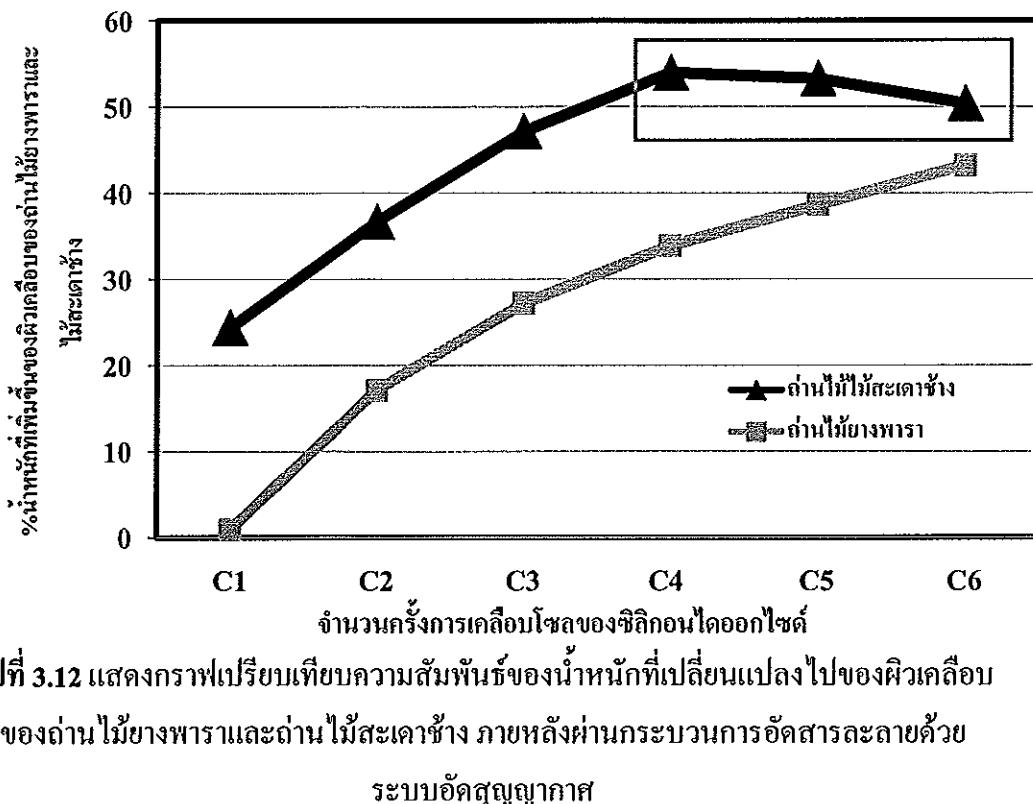
รูปที่ 3.11 แสดงกราฟความสัมพันธ์ของน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปของ  $\text{SiO}_2$  ที่บรรจุในถ่านไม้พุน ภายหลังกระบวนการอัดสูญญากาศ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการอัดสารละลายโซล ของ  $\text{SiO}_2$

### 3.2.2.2 ศึกษาจำนวนครั้งการเคลือบที่มีผลกระบวนการต่ออัตราส่วนเชิงโมล C/SiO<sub>2</sub> ต่อจำนวนการเคลือบของ SiO<sub>2</sub> บนผิวถ่าน

การทดลองนี้ทำการศึกษาจำนวนการเคลือบที่มีผลกระบวนการต่ออัตราส่วนเชิงโมล C/SiO<sub>2</sub> ต่อจำนวนการเคลือบของ SiO<sub>2</sub> บนผิวถ่าน ด้วยกระบวนการอัดสูญญากาศ โดยอาศัยหลักการของแรงโน้มถ่วงในการแทรกซึมสารละลายโซลของ SiO<sub>2</sub> เข้าสู่โครงสร้างภายในของถ่านไม้พรุนด้วยเครื่อง Vacuum chamber ในกระบวนการนี้ระยะเวลาในการอัดสารละลายโซลของ SiO<sub>2</sub> เป็นเวลา 30 นาที นำถ่านไม้ที่ผ่านกระบวนการเคลือบ ทึ่งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเจลเดชั่น เกิดเป็น SiO<sub>2</sub> มีลักษณะคล้ายแก้วแกะบริเวณของถ่านไม้ หลังจากนั้นนำถ่านไม้ดังกล่าวอบไถ่ความชื้นและ Ethanol ที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง และทำการอัดสารละลายเข้ากระบวนการเดิน

ผลการทดลองพบว่าความสัมพันธ์ของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของผิวเคลือบของ SiO<sub>2</sub> บนผิวของถ่านไม้ยางพาราและไม้เศษชา้าง เมื่อผ่านกระบวนการเคลือบด้วยสารละลายโซลของ SiO<sub>2</sub> จำนวน 6 ครั้ง คังແສດงในรูปที่ 3.12 พบว่าถ่านไม้ยางพารามีน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งแปรผันตามจำนวนรอบของการเคลือบ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเคลือบถ่านไม้ยางพารามีขนาดรูพรุนขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายของขนาดของรูพรุนทำให้มีความสามารถในการแทรกซึมของสารละลายได้ดี และในส่วนของถ่านไม้เศษชา้างพบว่า น้ำหนักของผิวเคลือบมีอัตราเพิ่มขึ้นถึงการเคลือบครั้งที่ 4 และในการเคลือบครั้งที่ 5 และ 6 น้ำหนักของผิวเคลือบลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากการของโครงสร้างถ่านไม้เศษชา้างมีรูพรุนขนาดเล็กและสม่ำเสมอทำให้ความสามารถในการดูดซึมน้ำเหลืองกว่าในถ่านไม้ยางพารา เมื่อสารละลายโซลไม่สามารถแทรกซึมเข้าสู่โครงสร้างภายในได้ จึงเกิดตัวบัวริเวณผิวภายนอกและเกาะตัวกันเป็นชั้น เมื่อทึ่งไว้ในอากาศจึงเกิดการร่อนหลุดออกของผิวภายนอก จึงทำให้น้ำหนักของผิวเคลือบลดลง

จากทฤษฎีอัตราส่วนเชิงโมลของ C/SiO<sub>2</sub> ที่ทำให้ปฏิกิริยาการเกิด SiC สมบูรณ์คือ อัตราส่วนเชิงโมลของ C/SiO<sub>2</sub> เท่ากับ 3 ผลการทดลองพบว่าถ่านไม้เศษชา้งที่จำนวนการเคลือบครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มีอัตราส่วนเชิงโมลของ C/SiO<sub>2</sub> ต่ำกว่า 2 คังແສດงในรูปที่ 3.13 จึงสันนิษฐานในเบื้องต้นว่า ในปฏิกิริยาดังกล่าวมีปริมาณคาร์บอนไม่เพียงพอในการสังเคราะห์ใบโอมอร์ฟิก SiC/C น่าจะเกิด SiO<sub>2</sub> เหลืออยู่ในโครงสร้างของใบโอมอร์ฟิก SiC/C

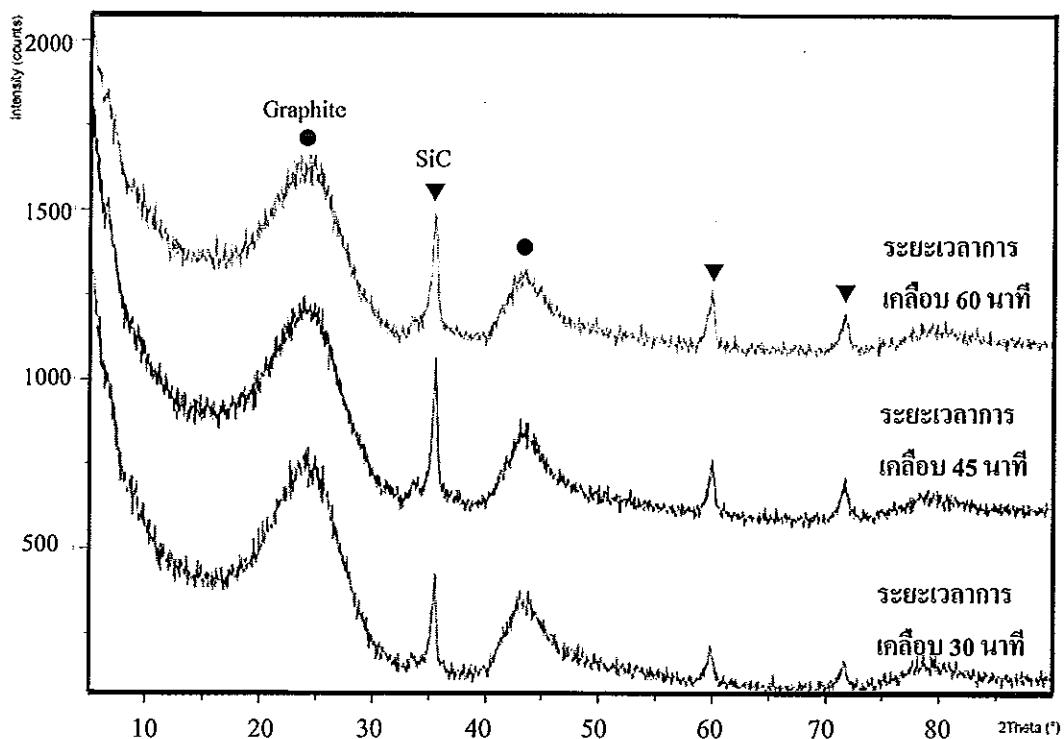


รูปที่ 3.13 แสดงกราฟเปรียบเทียบความสันพันธุ์ของน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปของ  $C/SiO_2$  ต่อจำนวนครั้งของผิวเคลือบของถ่านไม้เบางพาราและถ่านไม้เบางพาราไม่สะเดาช้าง ภายหลังผ่านกระบวนการอัดสารละลายด้วยระบบสูญญากาศ

### 3.3 การสังเคราะห์ไนโอมอร์ฟิก SiC/C

#### 3.3.1 ผลการทบทองเวลาและจำนวนครั้งการเคลือบต่อสมบัติของไนโอมอร์ฟิก SiC/C และปริมาณการสังเคราะห์ SiC ที่ผลิตได้

ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRD แสดง peak ของกลุ่มอะมอลฟิสของ carbon และ SiC จากไนโอมอร์ฟิก SiC/C ที่ระยะเวลาการอัดสารละลายโซลฟ์ของ  $\text{SiO}_2$  เป็น 30 45 และ 60 นาที หลังจากผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1600\text{ }^{\circ}\text{C}$  ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน ดังแสดงในรูปที่ 3.14 พบว่า Intensity peak ของ SiC มีค่าสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาการอัดเคลือบนานขึ้น และปริมาณของ  $\text{SiO}_2$  ในโครงสร้างถ่านไม้พรุนเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ปริมาณการเกิด SiC ในไนโอมอร์ฟิก SiC/C จึงแปรผันตรงกับปริมาณการแทรกซึมของ  $\text{SiO}_2$  ในกระบวนการอัดอุณหภูมิ



รูปที่ 3.14 XRD patterns ของไนโอมอร์ฟิก SiC/C จากถ่านไม้สักเดาช้าง หลังจากผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1600\text{ }^{\circ}\text{C}$  ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน

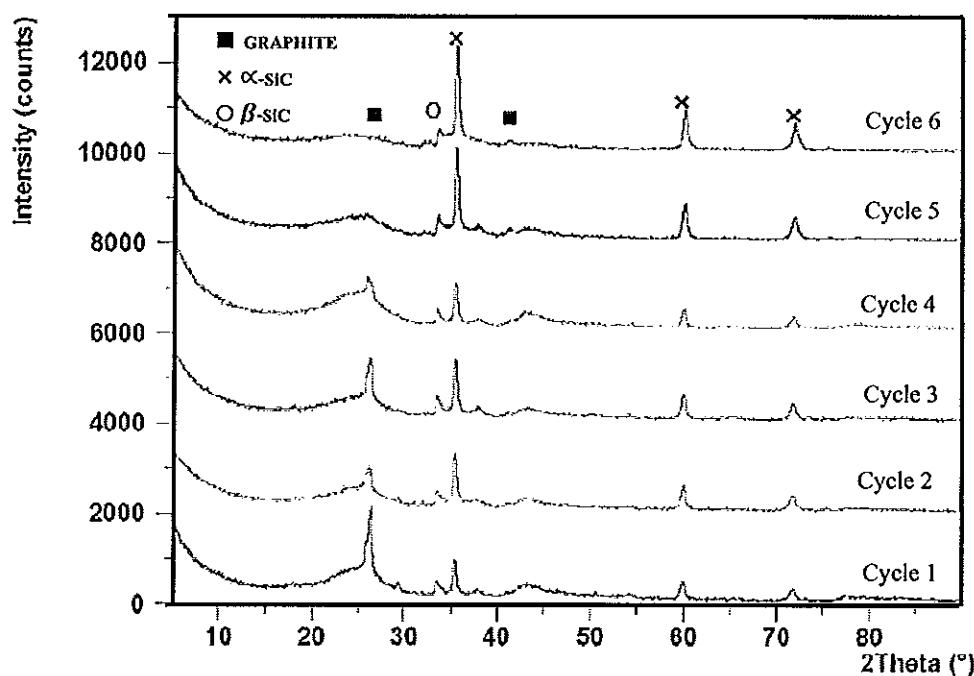
จากการศึกษาผลการทดลองของจำนวนครั้งการเคลือบของสารละลายโซลของ  $\text{SiO}_2$  บนผิวของถ่านไม้พrun ที่อุณหภูมิไฟโรไอลซิส  $1600^\circ\text{C}$  ในบรรยายกาศแก๊สอาร์กอน จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRD แสดง Patterns ของการเกิดใบโอนอร์ฟิก SiC/C พบร่วมกับโอนอร์ฟิก SiC/C ที่สังเคราะห์ได้จากถ่านไม้ย่างพารา เกิด Peak ของ กราไฟต์  $\alpha$ -SiC และ  $\beta$ -SiC ซึ่ง Intensity peak ที่ปรากฏขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งการเคลือบ เมื่อจำนวนชั้นการเคลือบเพิ่มขึ้นปริมาณการเกิด SiC มากขึ้น และปริมาณการเกิดกราไฟต์ลดลงเนื่องจาก ในปฏิกริยาการเกิด SiC ใช้คาร์บอนเพื่อทำปฏิกริยาเพิ่มขึ้น เมื่อมีปริมาณ  $\text{SiO}_2$  เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนครั้งการเคลือบ ดังแสดงในรูปที่ 3.15 ทั้งนี้ไปโอนอร์ฟิก SiC/C ที่สังเคราะห์ได้จากถ่านไม้สะเดาช้าง ในการเคลือบครั้งที่ 1 ถึง 3 เกิด Peak ของ  $\alpha$ -SiC และ  $\beta$ -SiC ซึ่ง Intensity peak ที่ปรากฏขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งการเคลือบ เมื่อจำนวนชั้นการเคลือบเพิ่มขึ้นปริมาณการเกิด SiC มาจาก และในการเคลือบครั้งที่ 4 ถึง 6 เกิด Peak ของ  $\text{SiO}_2$ ,  $\alpha$ -SiC และ  $\beta$ -SiC ซึ่ง Intensity peak ที่ปรากฏพบ Peak ของ  $\text{SiO}_2$  เพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งการเคลือบ เมื่อจากในถ่านไม้พrun มีปริมาณ  $\text{SiO}_2$  แทรกซึมในปริมาณมาก ทำให้  $\text{SiO}_2$  มีมากเกินพอในการทำปฏิกริยากับคาร์บอนในถ่านไม้พrun จึงทำให้เกิด  $\text{SiO}_2$  เหลืออยู่ในโครงสร้างไปโอนอร์ฟิก SiC/C ดังแสดงในรูปที่ 3.16 ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองหัวข้อที่ 3.2.2.2 โดยอัตราส่วนเชิงโมลของ C/ $\text{SiO}_2$  ต่ำกว่า 2 ซึ่งปริมาณcarbon ไม่เพียงพอต่อการทำปฏิกริยากับ  $\text{SiO}_2$  ด้วยเหตุนี้จึงเหลือ  $\text{SiO}_2$  อยู่ในโครงสร้างของไปโอนอร์ฟิก SiC/C ที่สังเคราะห์จากถ่านไม้สะเดาช้าง

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองข้างต้น จำนวนครั้งการเคลือบที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ในโอนอร์ฟิก SiC/C จากถ่านไม้ย่างพาราคือ 6 ครั้ง เมื่อจาก Intensity peak ของ SiC เด่นชัดที่สุด ในส่วนของไปโอนอร์ฟิก SiC/C จากถ่านไม้สะเดาจำนวนครั้งการเคลือบที่เหมาะสมคือ 3 ครั้ง เมื่อจากไม่ปรากฏ  $\text{SiO}_2$  ใน peak ของ XRD Pattern ซึ่งเป็นการเกิดปฏิกริยาที่สมบูรณ์ใน การสังเคราะห์ไปโอนอร์ฟิก SiC/C

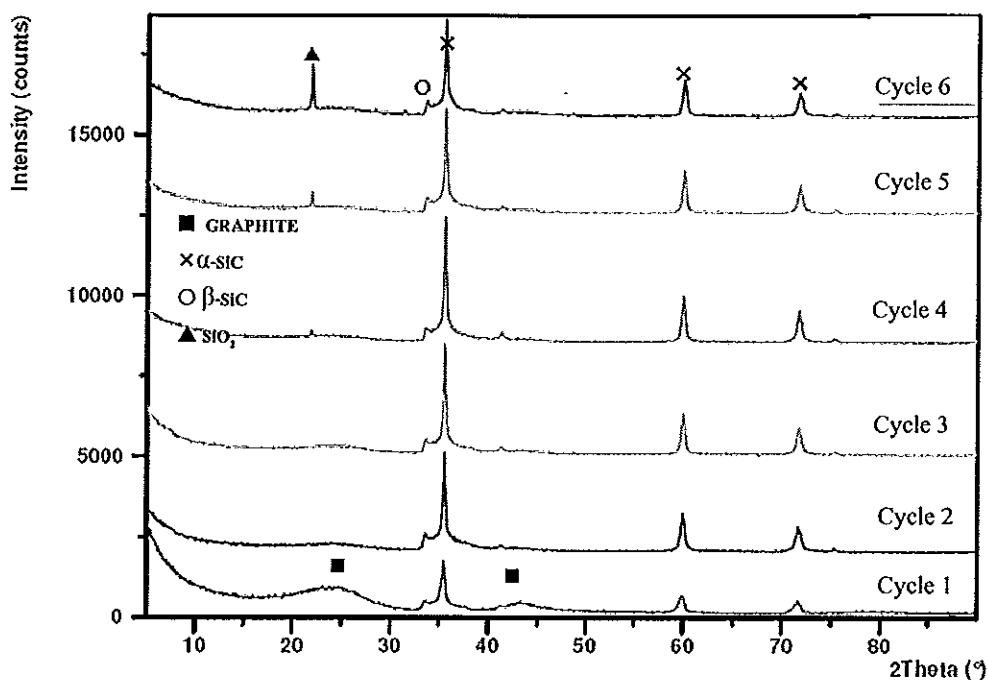
โครงสร้างภายในของไปโอนอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้ย่างพารา หลังกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1600^\circ\text{C}$  ที่ผ่านการเคลือบจำนวน 1 3 และ 6 ครั้ง พบร่วมเมื่อจำนวนครั้งการเคลือบเพิ่มขึ้น บริเวณหนังศีวภัยในมีความหนาเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ XRD Patterns ดังแสดงในรูป 3.15 ทั้งนี้ยังพบการเกิดเส้นใย SiC ที่มีขนาดระดับนาโนเมตรบริเวณหนังของท่อลำเดียงและบริเวณรูพรุนขนาดใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 3.17

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าปฏิกิริยาการเกิด SiC Nanowires มีกระบวนการตั้งต่อไปนี้ เกิดกระบวนการ Catalyst จากสิ่งเรือนป่น ทำให้เกิดกระบวนการ Nucleation ขึ้น หลังจากนั้น เกิดการเรซูเตินโดยของ Nanowire ด้วยกลไกของของปฏิกิริยาของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส (Vapor-Liquid-Solid; VLS) ซึ่งในกระบวนการเกิด SiC Nanowire ต้องอาศัย Si หรือ Fe เป็น ตัวร่างปฏิกิริยา

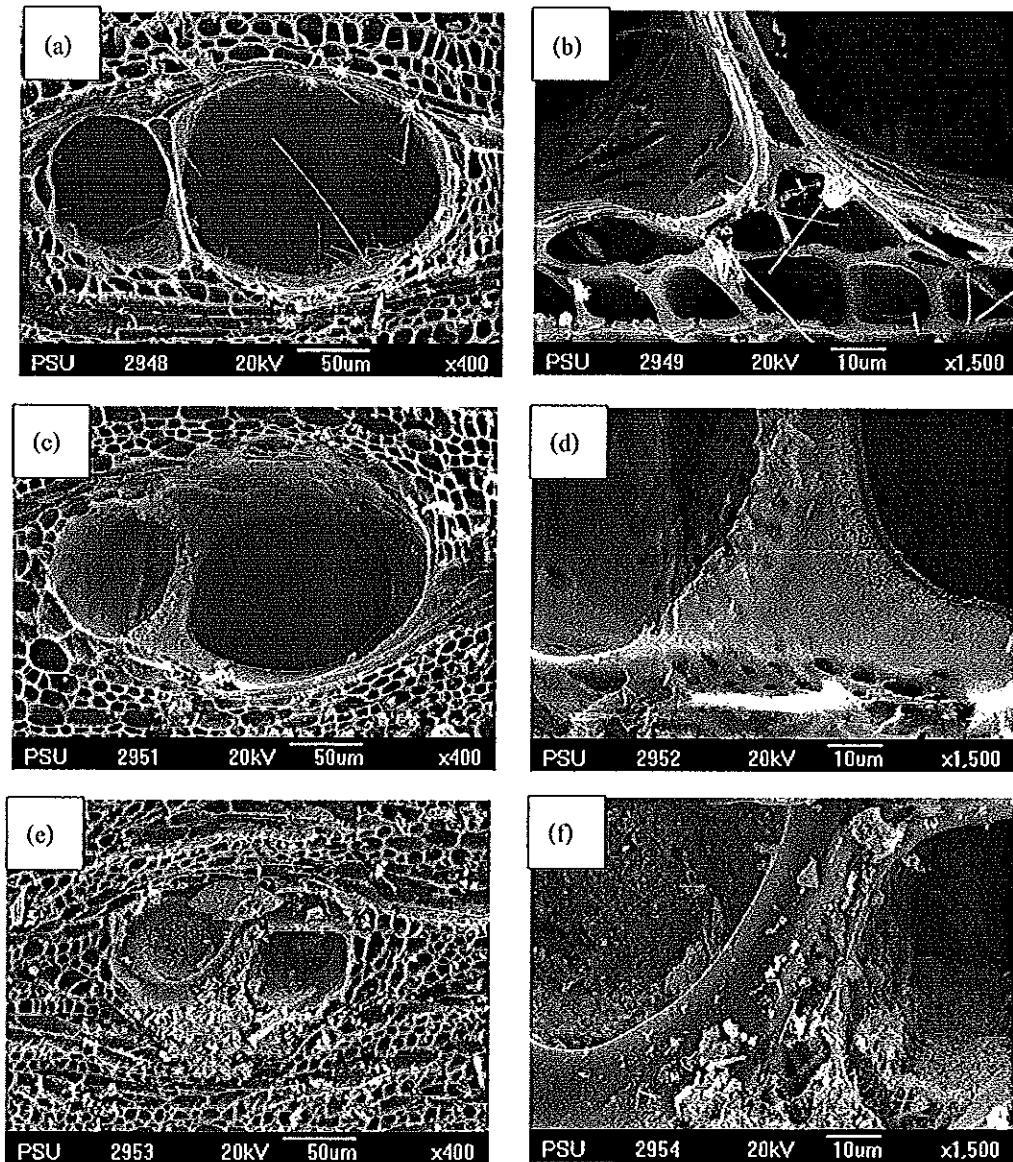
โครงสร้างภายในของไบโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้世家ช้าง หลังกระบวนการ ไฟโรไอลเซสที่อุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  ที่ผ่านการเคลือบจำนวน 4 5 และ 6 ครั้ง พบว่า เกิดโครงสร้าง SiC และ  $\text{SiO}_2$  ลักษณะอนุภาคทรงกลมและเส้นใย SiC ซึ่งแตกต่างกันอนุภาคของ SiC ในไบโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้世家พารา ดังแสดงในรูปที่ 3.18



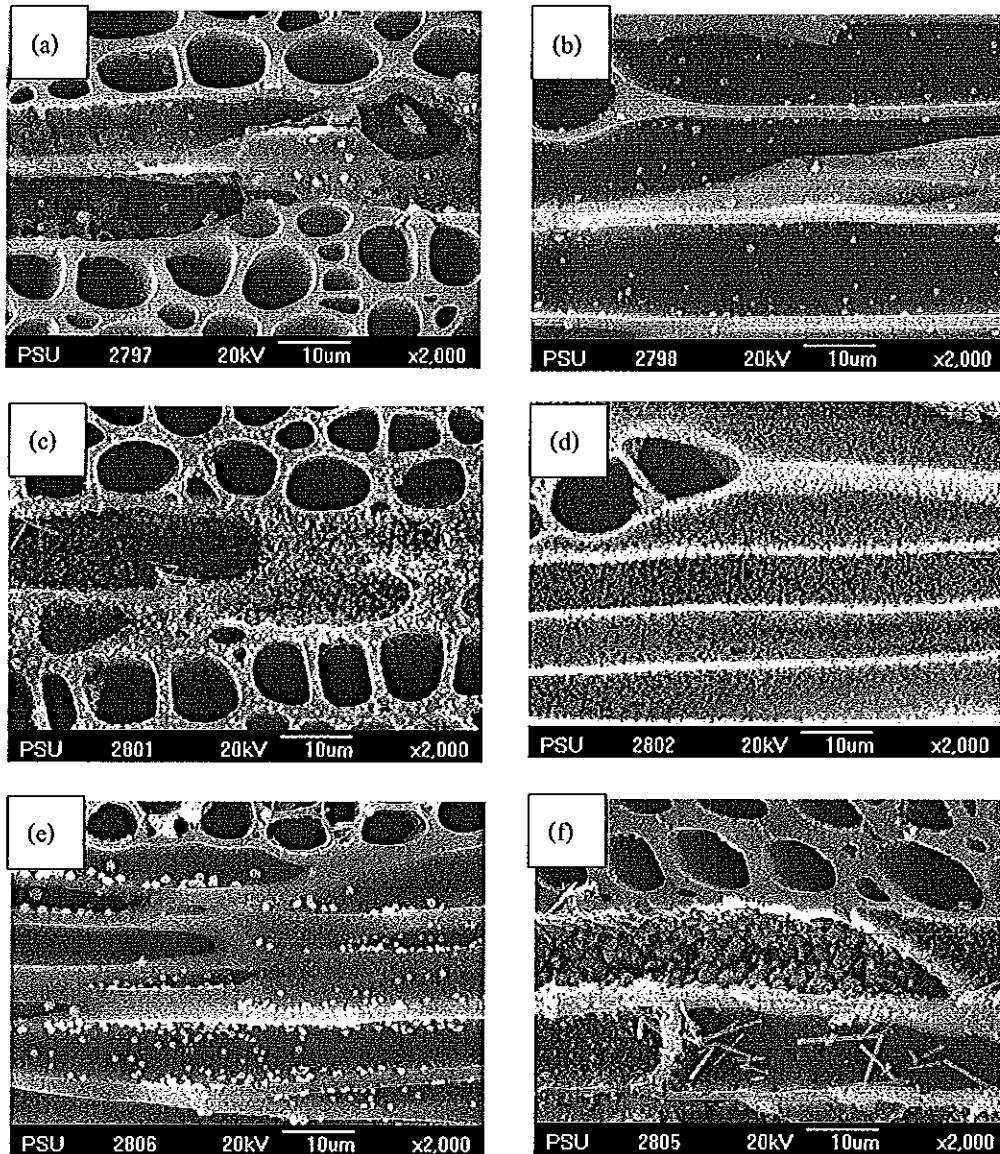
รูปที่ 3.15 XRD Patterns แสดงการเกิดไบโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้世家พาราตามจำนวนครั้ง การเคลือบของสารละลายโซลของ  $\text{SiO}_2$  ที่อุณหภูมิไฟโรไอลเซส  $1600^{\circ}\text{C}$



รูปที่ 3.16 XRD Patterns แสดงการเกิดไบโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้สักด้าช้างตามจำนวนครั้ง การเคลือบของสารละลายน้ำของ  $\text{SiO}_2$  ที่อุณหภูมิไฟไวไฟสหิต  $1600^\circ\text{C}$



รูปที่ 3.17 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างภายในของไนโอมอร์ฟิก SiC/C ของต่านไม้ยางพารา หลังกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  ที่จำนวนการเคลือบ 1 ครั้ง (a และ b) จำนวนการเคลือบ 3 ครั้ง (c และ d) จำนวนการเคลือบ 6 ครั้ง (e และ f)



รูปที่ 3.18 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างภายในของไบโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้สักเดาซึ่งหลังกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1600\text{ }^{\circ}\text{C}$  ที่จำนวนการเคลือบ 4 ครั้ง (a และ b) จำนวนการเคลือบ 5 ครั้ง (c และ d) จำนวนการเคลือบ 6 ครั้ง (e และ f)

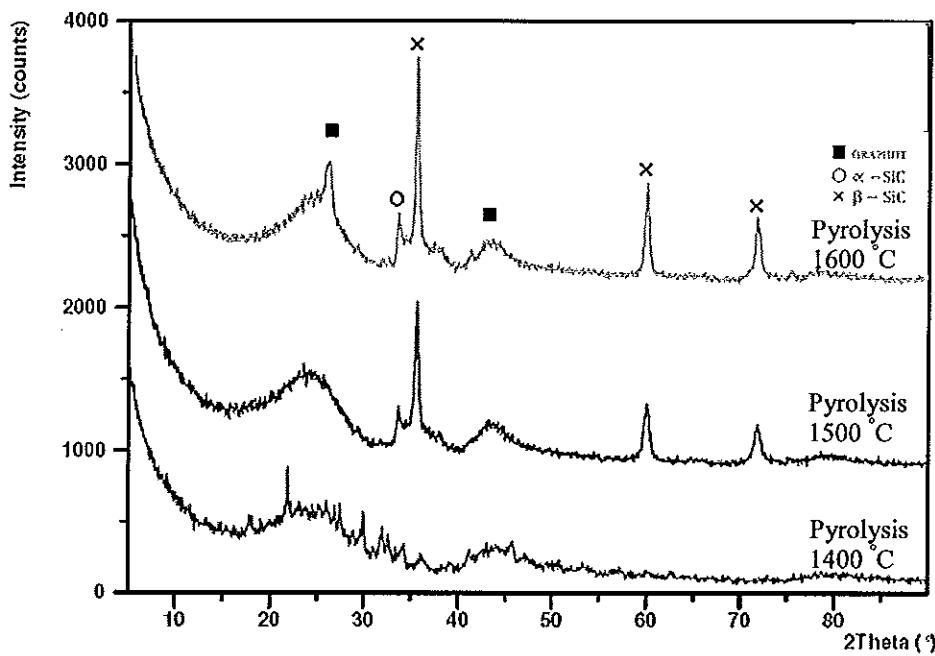
### 3.3.2 ผลกระบวนการของอุณหภูมิและระยะเวลาการบ่มในกระบวนการไฟโรไอลซิส ที่มีผลต่อ สมบัติของไบโอมอร์ฟิก SiC/C และปริมาณการสังเคราะห์ SiC ที่ผลิตได้

จากการวิเคราะห์ไบโอมอร์ฟิก SiC/C ด้วยเครื่อง XRD พบว่าไบโอมอร์ฟิก SiC/C ที่ผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1400^{\circ}\text{C}$  ไม่สามารถแปรผลข้อมูลได้ เมื่อจากไปปรากฏ intensity peak ของ SiC จึงสรุปได้ว่าอุณหภูมิ  $1400^{\circ}\text{C}$  เป็นอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมในการสังเคราะห์สารดังกล่าว และในส่วนของอุณหภูมิไฟโรไอลซิส  $1500$  และ  $1600^{\circ}\text{C}$  ปรากฏ peak ของ กราไฟต์  $\alpha$ -SiC และ  $\beta$ -SiC ดังแสดงในรูปที่ 3.19 ซึ่งค่า intensity peak ที่อุณหภูมิไฟโรไอลซิส  $1600^{\circ}\text{C}$  มีปริมาณการเกิดมากกว่าที่อุณหภูมิ  $1500^{\circ}\text{C}$  ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์ไบโอมอร์ฟิก SiC/C คืออุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวเป็นไปตามการคำนวณทางอุณหพลศาสตร์ โดยอาศัยหลักการของพลังงานกิบส์ต่ำสุด (Gibbs energy minimization) จะมีความเสถียรทางอุณหพลศาสตร์สูงที่สุด

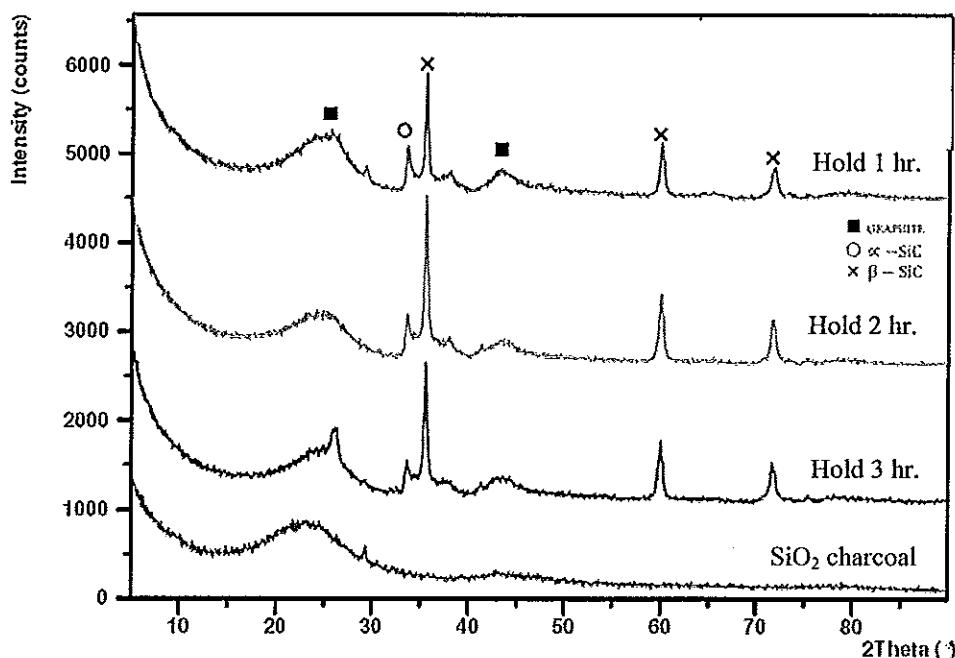
จากการศึกษาระยะเวลาในการบ่ม ในกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  ที่มีผลต่อสมบัติของไบโอมอร์ฟิก SiC/C ดังแสดงในรูปที่ 3.20 พบว่าค่า intensity ที่ระยะเวลาการบ่ม 2 และ 3 ชั่วโมงปรากฏโครงสร้างของ  $\alpha$ -SiC และ  $\beta$ -SiC เด่นชัดที่ระยะเวลาการบ่ม 1 ชั่วโมงจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น เมื่อระยะเวลาการบ่มเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนโครงสร้างของ  $\alpha$ -SiC เป็น  $\beta$ -SiC ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารดังกล่าว ส่งผลให้ strength เพิ่มมากขึ้น การ sintering ดังนี้ เป็นการเพิ่มสมบัติการทนต่อการขัดลีกให้แก่ไบโอมอร์ฟิก SiC/C

ภาพถ่าย SEM แสดงค่าดับขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์ไบโอมอร์ฟิก SiC/C จากค่านไม้ขางพารา แสดงภาพโครงสร้างภายในของค่านไม้ขางพารา (a, b และ c) การแทรกซึมของ  $\text{SiO}_2$  ในค่านไม้ขางพารา (d และ e) ไบโอมอร์ฟิก SiC/C หลังกระบวนการไฟโรไอลซิสที่ อุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  (f, g และ h) ดังแสดงในรูปที่ 3.21 และภาพถ่ายแสดงโครงสร้างภายในของค่านไม้สะเดาช้าง (a, b และ c) ไบโอมอร์ฟิก SiC/C หลังกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  (d, e และ f) จากภาพพบว่าเกิดการจับตัวกันเป็นผังเคลือบอยู่บนผิวของตัวอย่างที่สังเคราะห์ขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.22

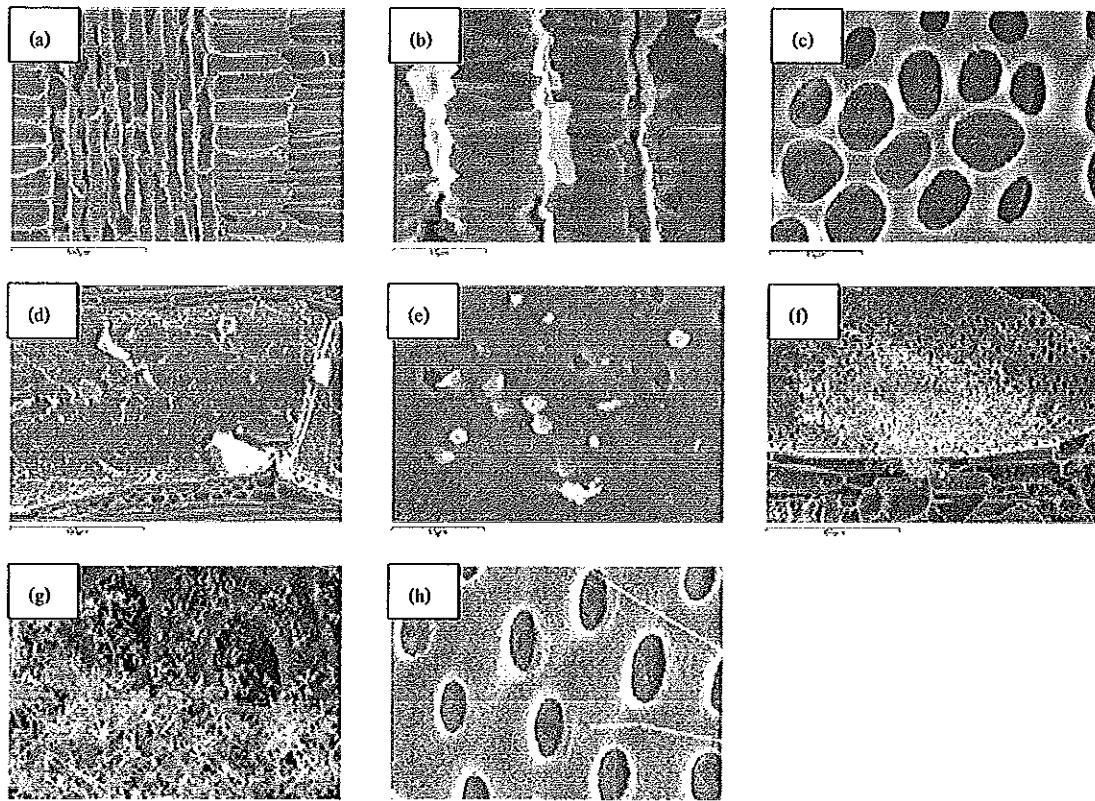
ภาพ SEM และ X-ray mapping ของไบโอมอร์ฟิก SiC/C หลังกระบวนการสังเคราะห์ พบว่า SiC ที่สังเคราะห์ได้นี้ จะเกิดมากที่บริเวณท่อลำเลียงของเซลล์ฟิล์ฟซึ่งก็คือบริเวณผิวของผนังท่อลำเลียงที่เป็นจุดสัมผัสของผิว  $\text{SiO}_2$  และการรับอน โดยอาศัยแรงค่าปีลคลาร์เพื่อให้สารละลายโซลูชันของ  $\text{SiO}_2$  แทรกซึมผ่านทางท่อลำเลียงน้ำและอาหารของพืช ดังแสดงในรูปที่ 3.23 3.24 และ 3.25



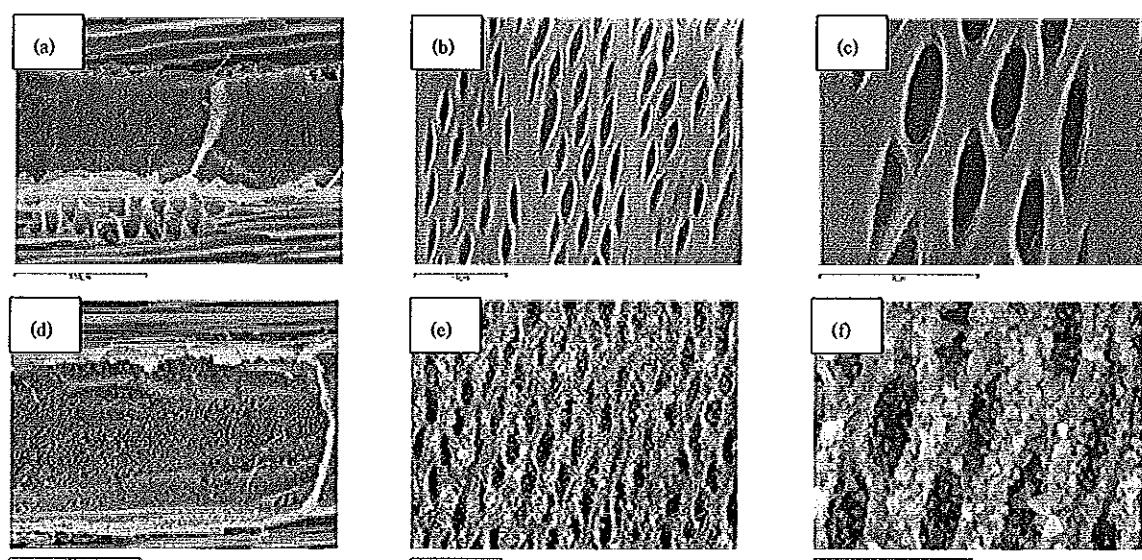
รูปที่ 3.19 XRD Patterns แสดงการเกิดไนโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้ย่างพารา จำนวนการเคลือบ 3 ครั้ง ที่อุณหภูมิไฟ tro-ไลซิส 1400 1500 และ 1600 °C



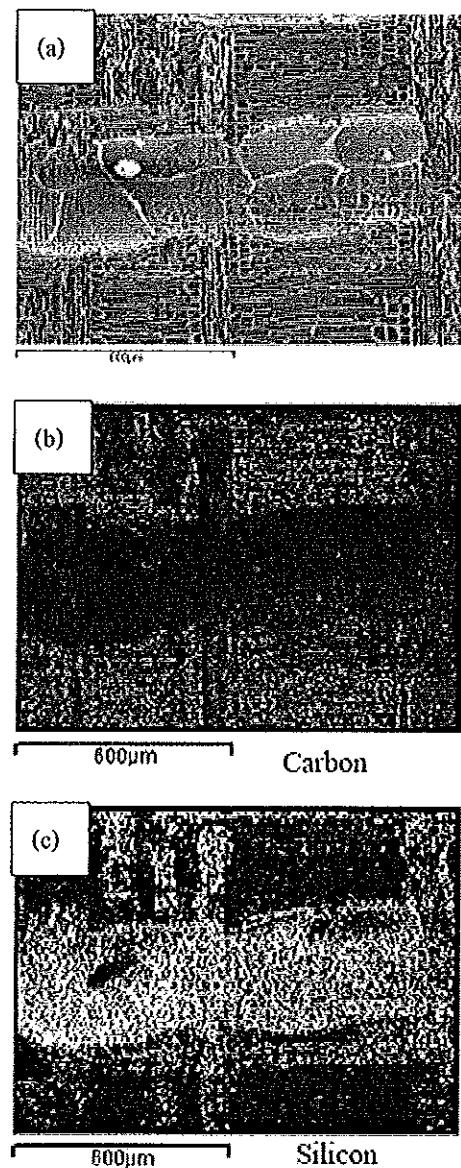
รูปที่ 3.20 XRD Patterns แสดงการเกิดไนโอมอร์ฟิก SiC/C ของถ่านไม้ย่างพารา จำนวนการเคลือบ 3 ครั้ง ที่อุณหภูมิไฟ tro-ไลซิส 1600 °C ที่ระยะเวลาการบ่ม 1 2 และ 3 ชั่วโมงตามลำดับ



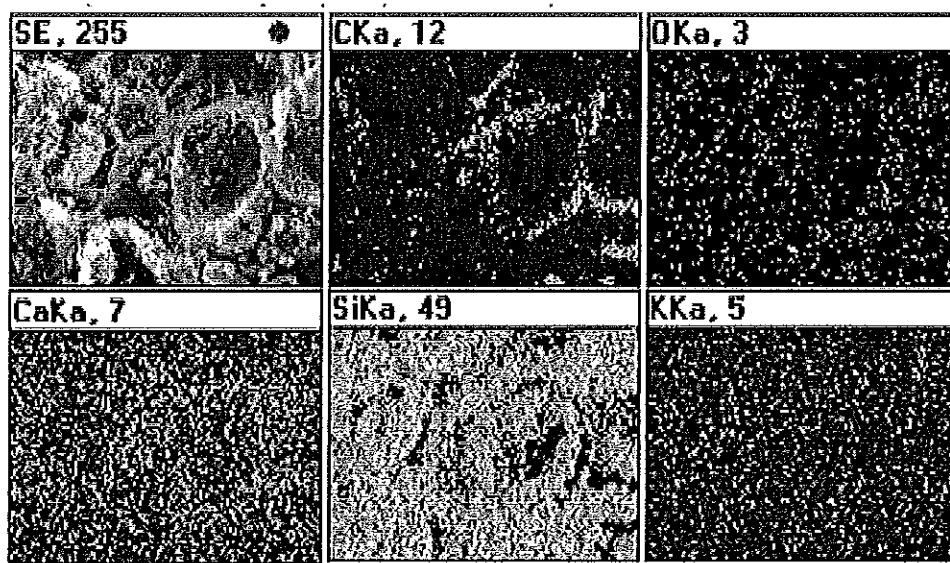
รูปที่ 3.21 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างภายในของถ่านไม้ย่างพารา (a, b และ c) การแทรกซึมของ  $\text{SiO}_2$  ในถ่านไม้ย่างพารา (d และ e) ในโอมอร์ฟิก SiC/C หลังกระบวนการไฟโรไอลซิสที่ อุณหภูมิ  $1600\text{ }^\circ\text{C}$  (f, g และ h)



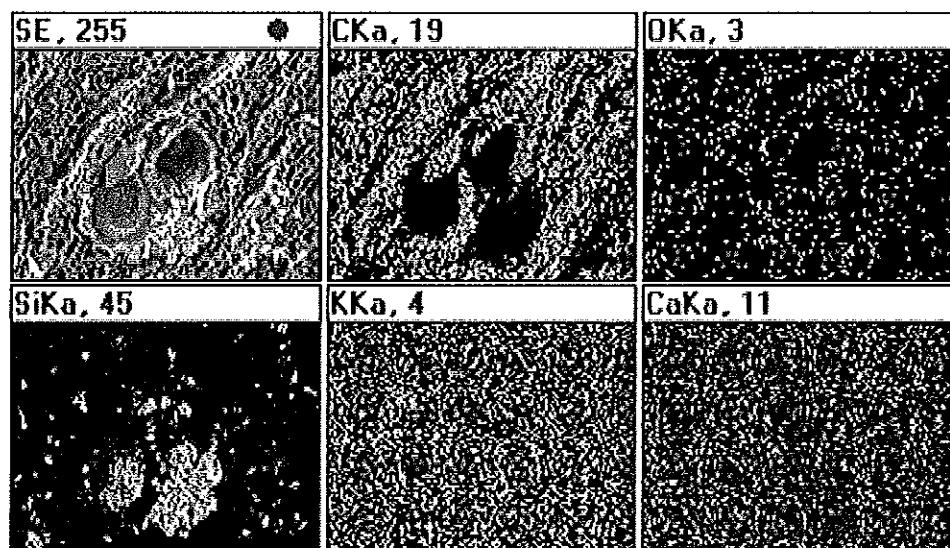
รูปที่ 3.22 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างภายในของถ่านไม้สะเดาช้าง (a, b และ c) ในโอมอร์ฟิก SiC/C หลังกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1600\text{ }^\circ\text{C}$  (d, e และ f)



รูปที่ 3.23 ภาพถ่าย SEM และ X-ray mapping ของไนโอมอร์ฟิก SiC/C จากถ่านไม้ย่างพารา ที่ผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$



รูปที่ 3.24 ภาพถ่าย SEM และ X-ray mapping ของไบโอนอร์ฟิค SiC/C จากถ่านไม้ยางพารา ที่ผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  ที่จำนวนรอบการเคลือบ 1 ครั้ง

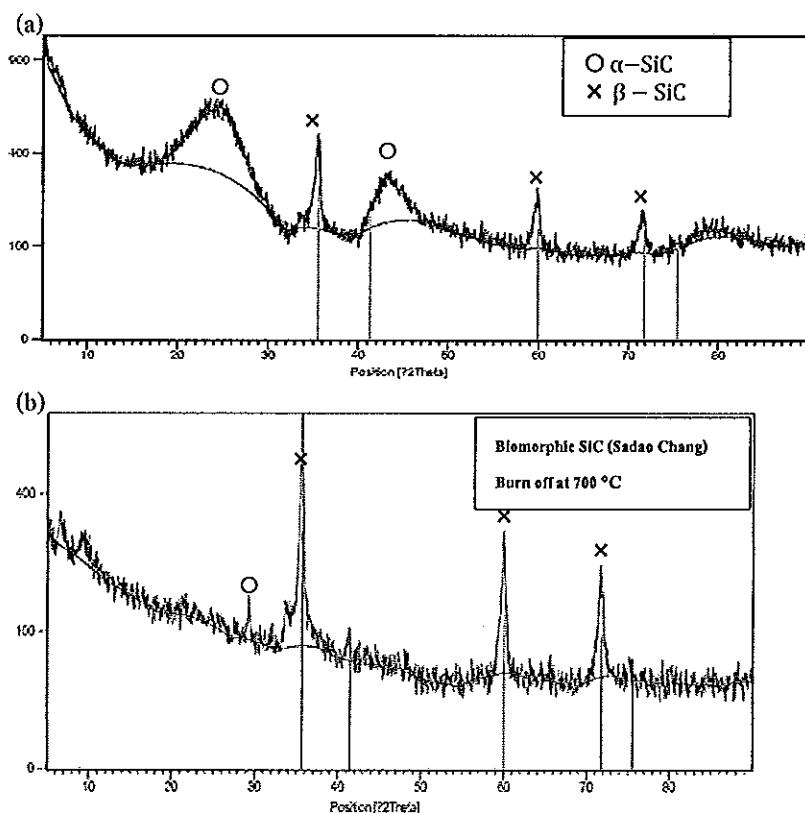


รูปที่ 3.25 ภาพถ่าย SEM และ X-ray mapping ของไบโอนอร์ฟิค SiC/C จากถ่านไม้ยางพารา ที่ผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  ที่จำนวนรอบการเคลือบ 6 ครั้ง

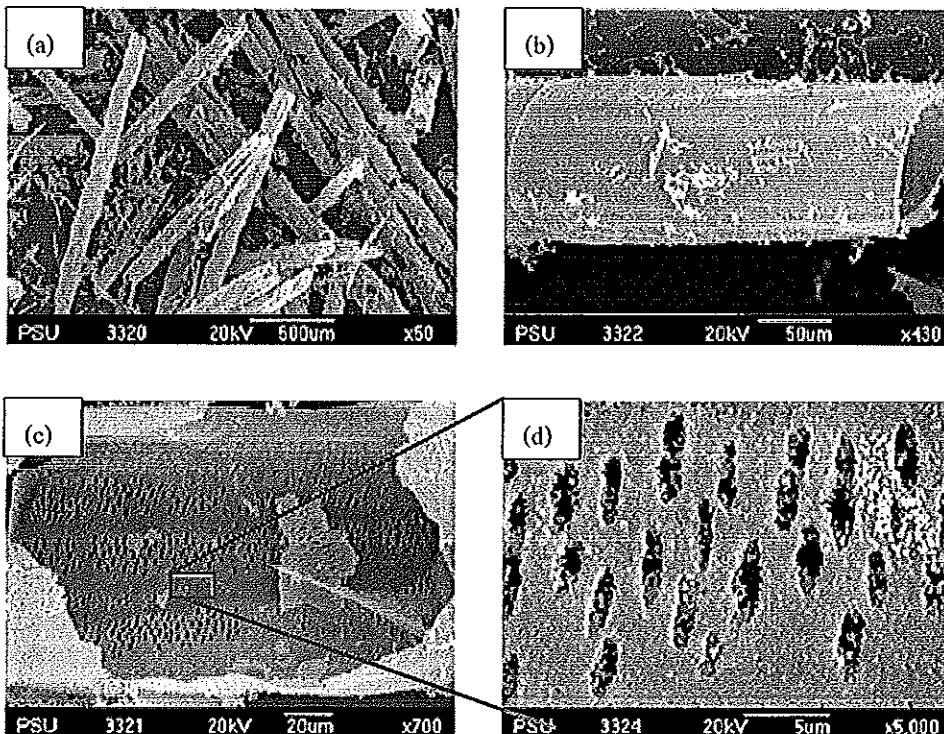
### 3.3.3 ผลกระทบของกระบวนการไฟโรไอลซิสในอากาศเพื่อสลายคาร์บอนในไบโอมอร์ฟิก SiC/C

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยเครื่อง XRD แสดง XRD pattern ของ ไบโอมอร์ฟิก SiC/C ของไม้世家ช้างที่ผ่านกระบวนการเผาในอากาศ ที่อุณหภูมิ 700 °C ดังแสดงในรูปที่ 3.26 (b) ไม่ปรากฏ peak ของกราไฟต์ จึงสรุปได้ว่าสามารถทำการไฟโรไอลซิสสำหรับเพื่อสลายคาร์บอน ในไบโอมอร์ฟิก SiC/C ที่สังเคราะห์ได้ ซึ่งภายหลังจากการกำจัดคาร์บอน จะเหลือเพียงไบโอมอร์ฟิก SiC

จากรูปที่ 3.27 แสดงลักษณะของโครงสร้างของห่อลำเลียง (a และ b) ผนังภายในห่อลำเลียงเซลล์ (c และ d) ของไบโอมอร์ฟิก SiC จากไม้世家ช้างเมื่อเปรียบเทียบกับรูปที่ 3.19 พบว่าบังคับลักษณะของห่อลำเลียงที่เป็น SiC ไว้แต่โครงสร้างคาร์บอนถูกเผาสลายตัวไป



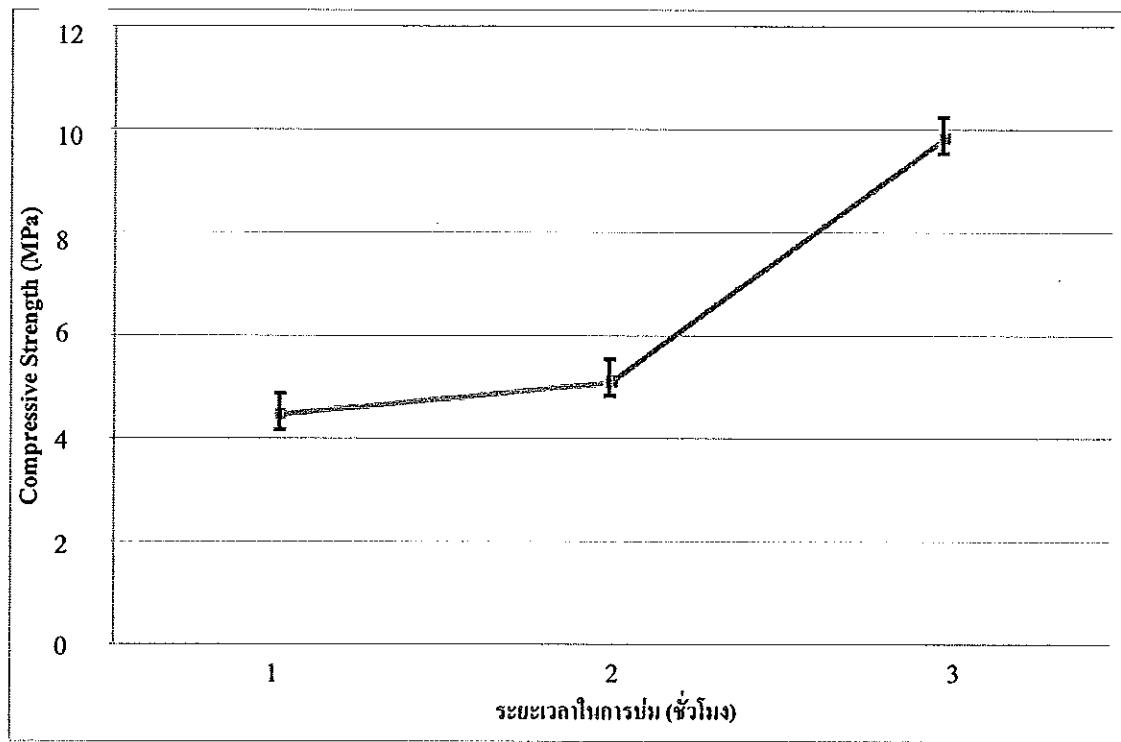
รูปที่ 3.26 XRD pattern ของ (a) ไบโอมอร์ฟิก SiC/C ของไม้世家ช้าง (b) ไบโอมอร์ฟิก SiC ที่ผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสในอากาศเพื่อสลายคาร์บอน ที่อุณหภูมิ 700 °C



รูปที่ 3.27 ภาพถ่าย SEM โครงสร้างของท่อสำเริง (a และ b) ผนังภายในห้องสำเริง (c และ d) ใบโอนอร์มอร์ฟิก SiC/C จากไม้สักด้าซัง ที่ผ่านกระบวนการเผาเพื่อสลายการ์บอนอุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$

### 3.3.4 การทดสอบสมบัติการต้านทานแรงกด (Compressive Strength)

เพื่อเป็นการทดสอบ Compressive Strength ของตัวอย่างใบโอนอร์ฟิก SiC/C จากถ่านไม้สักด้า ที่อุณหภูมิไฟ troilite  $1600^{\circ}\text{C}$  ที่ระยะเวลาการบ่ม 1, 2 และ 3 ชั่วโมง อย่างละ 5 ชิ้น ถูกนำมาทดสอบ ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 3.28 โดยพบว่า Compressive Strength มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลาการบ่มเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า SiC ก่อรูปมากขึ้น เมื่อเวลาการบ่มสูงขึ้น และที่เวลาการบ่ม 3 ชม.  $\alpha$ -SiC มีค่า Intensity สูงที่สุด และมีระยะเวลาในการเผาอบพนักมากที่สุด ทั้งนี้ผลการทดลองดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูล โดยมีช่วงของค่า Compressive Strength  $\pm 10\%$



รูปที่ 3.28 แสดงกราฟความสัมพันธ์ของ Compressive Strength ของไบโอมอเรฟิค SiC/C จากถ่านไม้ย่างพารา ที่อุณหภูมิไฟโรไลซิส  $1600^{\circ}\text{C}$  ที่ระยะเวลาการบ่ม 1 2 และ 3 ชั่วโมง

## บทที่ 4

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 4.1 สรุปผล

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์ในโอมอร์ฟิก SiC/C จากถ่านไม้ยางพาราและไม้สะเดาช้าง โดยอาศัยกระบวนการโซล-เจล ในการเตรียมสารละลายของ  $\text{SiO}_2$  เพื่อนำไปเคลือบบนผิวของถ่านไม้ ซึ่งสามารถควบคุมอัตราส่วนเชิงโมลของ C/ $\text{SiO}_2$  จากจำนวนครั้งและเวลาในการเคลือบ แล้วทำการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฟโรไอลซิส ด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูงในบรรยายกาศแก๊สอาร์กอน อีกทั้งยังศึกษาสมบัติเชิงกล นั้นคือ ความแข็งแรงในการกด โดยตัวแปรที่ทำการศึกษาในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย สถานะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านไม้พรุน ระยะเวลาและจำนวนครั้งในการเคลือบของสารละลายโซลของ  $\text{SiO}_2$  ที่มีต่อปริมาณการแทรกซึมของ  $\text{SiO}_2$  อุณหภูมิและระยะเวลาในการสังเคราะห์ในโอมอร์ฟิก SiC/C ในกระบวนการไฟโรไอลซิส ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ไม้ยางพาราและไม้สะเดาช้าง สามารถสังเคราะห์ถ่านไม้พรุน ด้วยกระบวนการไฟโรไอลซิส ที่อุณหภูมิ  $800\text{ }^{\circ}\text{C}$  ในบรรยายกาศแก๊สอาร์กอน ทั้งนี้ในกระบวนการไฟโรไอลซิส เมื่อใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิอย่างช้า จะทำให้ได้โครงสร้างถ่านไม้พรุนที่คงรูปเดิม และไม่เกิดรอยแตก

2. กระบวนการสังเคราะห์ถ่านไม้ยางพาราและไม้สะเดาช้าง พบว่าอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สามารถผลิตถ่านไม้ที่นิคุณภาพดี อีกทั้งยังเป็นการลดต้นการผลิต คือ อัตราการเพิ่ม  $10\text{ }^{\circ}\text{C}$  ต่อนาทีจากอุณหภูมิ  $25-70\text{ }^{\circ}\text{C}$  อัตราการเพิ่ม  $3\text{ }^{\circ}\text{C}$  ต่อนาที จนถึงอุณหภูมิ  $500\text{ }^{\circ}\text{C}$  และอัตราการเพิ่ม  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$  ต่อนาที จนถึงอุณหภูมิ  $800\text{ }^{\circ}\text{C}$  หลังจากนั้นปล่อยให้เย็นตัวสู่อุณหภูมิห้อง ในบรรยายกาศแก๊สอาร์กอน

3. จากกระบวนการไฟโรไอลซิส พบว่ามีรูปแบบการแตกหักที่แตกต่างของไม้ทั้งสองชนิด ซึ่งไม้สะเดาช้าง มีการปริแตกตามแนวเซลลูโลสเนื่องมาจากลักษณะท่อลำเลียงภายในของไม้สะเดาช้างมีขนาดใหญ่กว่ากัน ทำให้ความตึงเครียดภายในระหว่างพื้นผิวภายในออกและภายในแตกต่างกันเล็กน้อย จึงทำให้การปริแตกไม่รุนแรง แต่ในไม้ยางพารา มีการแตกหักแบบผ่าตัดตามแนวเซลลูลูโลส เนื่องมาจากความเครียดภายในและภายนอกมีความแตกต่างกันมาก ส่งผลให้เกิดการปริแตกรุนแรงกว่าไม้สะเดาช้าง

#### 4. ระยะเวลาในการอัดสารละลายโซลของซิลิกอนไดออกไซด์ และจำนวน

ครั้งการเคลือบเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อปริมาณการเกิด SiC ของในไอนอร์ฟิก SiC/C ภายหลังกระบวนการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  โดยระยะเวลาที่คือที่สุดสำหรับการอัดเคลือบสารละลาย SiC บนถ่านไม้ขางพารา และถ่านไม้สະเดาช้างคือ 60 นาที และจำนวนครั้งที่ให้ผลการสังเคราะห์ SiC คือที่สุดสำหรับถ่านไม้ขางพาราและถ่านไม้สະเดาช้าง คือ จำนวน 6 และ 3 ครั้ง

5. อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์ในไอนอร์ฟิก SiC/C คืออุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับการคำนวณทางอุณหพลศาสตร์ โดยอาศัยหลักการของพลังงานกินส์ต่ำสุด (Gibbs energy minimization) จะมีความเสถียรทางอุณหพลศาสตร์สูงที่สุดที่อุณหภูมิสูงกว่า  $1500^{\circ}\text{C}$

6. ที่กระบวนการไฟโรไอลซิสที่อุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  ระยะเวลาการบ่มเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโครงสร้างของ  $\alpha\text{-SiC}$  และ  $\beta\text{-SiC}$  พบว่าเมื่อระยะเวลาการบ่มเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนโครงสร้างของ  $\beta\text{-SiC}$  เป็น  $\alpha\text{-SiC}$  ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนเฟสของสารดังกล่าว ส่งผลให้ความแข็งแรงลดเพิ่มมากขึ้น

7. ในไอนอร์ฟิก SiC/C ที่สังเคราะห์ได้ เมื่อจำนวนชั้นการเคลือบเพิ่มขึ้น ปริมาณการเกิด SiC มากขึ้น และปริมาณกราไฟต์ลดลงเนื่องจาก ในปฏิกิริยาการเกิด SiC ใช้การรับอนเพื่อทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น เมื่อมีปริมาณ  $\text{SiO}_2$  เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนครั้งการเคลือบ โดยจำนวนการเคลือบที่คือที่สุด ที่ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ในการสังเคราะห์เป็นในไอนอร์ฟิก SiC/C จากถ่านไม้ขางพาราและถ่านไม้สະเดาช้าง คือ 6 และ 3 ครั้ง เมื่อจำนวนการเคลือบมากขึ้นกว่าค่าเหล่านี้จะส่งผลให้มีซิลิกาเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์

#### ประโยชน์

สามารถสังเคราะห์ในไอนอร์ฟิก SiC/C จากไม้ขางพารา และไม้สະเดาช้างซึ่งเป็นไม้ในท้องถิ่นภาคใต้ อีกทั้งขั้นตอนการผลิตโดยอาศัยแรงค่าปีลลารี (Capillary Force) ในกระบวนการแทรกซึมของสารละลายโซลและผ่านกระบวนการไฟโรไอลซิสที่  $1600^{\circ}\text{C}$  จัดเป็นกระบวนการที่ง่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต

#### ข้อเสนอแนะ

ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของระยะเวลาในกระบวนการไฟโรไอลซิสที่มีต่อความแข็งแรงของในไอนอร์ฟิก SiC/C และลักษณะอนุภาคของ SiC ที่เกิดในท่อลำเลียงของไอนอร์ฟิก SiC/C อีกทั้งการนำไปประยุกต์ใช้งานในเชิงวิศวกรรม

### បរចាំនាមក្រម

- Andreas H., Raoul K., Ulrich V. and Thomas G. (2004) "Wood-Derived Porous SiC Ceramics by Sol Infiltration and Carbothermal Reduction", J.Am Ceram Soc., 87(5), 784-793
- Asomoza M., Dominguez M.P., Solis S., Lopez T. (1997) "Calorimetric study of the sol-gel gelation stage: Effect of gelation pH", Mat. L. 33, 153-160
- Byrne C.E. and Nagle D.C.V (1997) "Carbonization of wood for advanced materials applications", Carbon, 35(2),259-266
- Byrne C.E. and Nagle D.C. (1997) "Carbonization of wood for advanced materials applications", Carbon, 35(2), 259-266.
- Byung-Ho Y., Chee-Sung P. and Hyoun-Ee K. (2007) "In situ synthesis of porous carbide(SiC) ceramics decorated with SiC nanowires", J. Am. Ceram. Soc, 1-8
- Greil P.(1998) "Biomorphic cellular silicon carbide ceramics from wood:1", Processing and Microstructure, J. Euro.Ceram. Soc. 18 , 1961-1973
- Greil P.(1999) "Near net shape manufacturing of ceramics", Mat. Che. Phy., 61, 64-68
- Greil P. (2001) "Biomorphic Ceramics from Lignocellulosics", J. Euro. Ceram. Soc. 21 , 105-118
- Qian J., Wang J. and Jin Z. (2004) "Preparation of biomorphicSiC ceramic by carbothermal reduction of oak woodcharcoal", Mat. Sci. Eng. A, 371, 299-235
- Naggie C. and Byrne E. (1998) "Carbonized wood and Materials formed therefrom", United States Patent,Appl. No.: 09/220,868, Dec. 23
- Niyomwas S. and Karnchanalerkchai A. (ASMP 2006), "Synthesis of Biomorphic TiC/C Ceramics from Natural Woods", Proceeding symposium on materials and Processing 2006 Bangkok, Nov. 9-10,6
- Niyomwas S. and Karnchanalerkchai A. (2007) " Synthesis of Biomorphic TiC Fibers using Cotton as Bio-templates", EPD Congress 2007, The 2007 annual Meeting of the Minerals, Metals and Materials society(TMS), Orlando,Fl, USA, Feb.25-Mar1, 2007, paper accepted.

### บรรณานุกรม(ต่อ)

- Qian, J. Wang, J. and Jin, Z. (2004) "Preparation of biomorphic SiC ceramic by carbothermal reduction of oak wood charcoal", Mat. Sci. Eng. A. , 371, 299-235
- Qian, J. Wang, J. and Jin, Z. (2004) "Preparation of porous SiC ceramic with a woodlike microstructure by sol-gel and carbothermal reduction processing", Mat. Sci. Eng. A., 3251-3259
- Qian, J. Wang, Jin H. Zhi. (2005) "Preparation and characterization of porous, biomorphic SiC ceramic with hybrid pore structure", Mat. Sci. Eng. A.
- Rambo C.R., Rusina J.Cao, O., Sieber H. (2005) "Manufacturing of biomorphic (Si,Ti,Zr)-carbideceramics by sol-gel processing", Carbon 43, 1174-1183
- Teresa L. Y., Cheung and Dicko H. L. (2007) "Conversation of bamboo to Biomorphic Composites containing Silica and Silicon Carbide Nanowires", J. Am. Ceram. Soc, 90(2), 559-564
- Toshitaka O., Minoru T., Toshiyuki H., Masakuni O., Suguru S. and Yasuo Hikichi. (1995) Biomimetic Process for Producing SiC "wood", J. Am. Ceram. Soc, 78, (12), 3409-3411
- Vogli E., Mukerji J., Hoffman C., Kladny R., Sieber H. and Greil P. (2001) "Conversation of Oak to Cellular SiliconCarbide Ceramic by Gas-Phase Reaction with Silicon Monoxide", J. Am. Ceram. Soc, 84(6),1236-1240
- Vix-Guterl C., Ehrburger P.(1997) "Effect of the properties of a carbon substrate on its reaction with silica for silicon carbide formation", Carbon Vol. 35, 10-11,1587-1592

## ភាគីអន្តោក

ການພັນວິດ ຖ

**XRD Patterns**

**Name and formula**

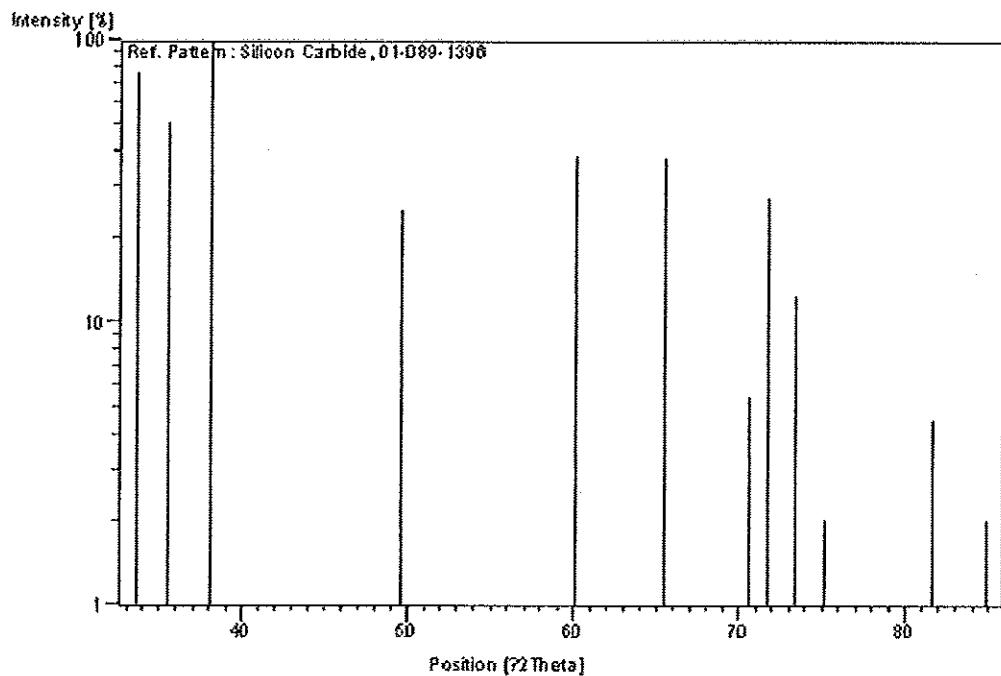
Reference code: 01-089-1396  
 ICSD name: Silicon Carbide  
 Empirical formula: CSi  
 Chemical formula: SiC

**Crystallographic parameters**

Crystal system: Hexagonal  
 Space group: P6<sub>3</sub>mc  
 Calculate Density (g/cm.<sup>3</sup>): 3.21  
 Volume of cell (10<sup>6</sup> pm<sup>3</sup>): 41.49  
 RIR: 1.89

**References**

Primary reference: Calculated from ICSD using POWD 12

**Stick Pattern**

**Name and formula**

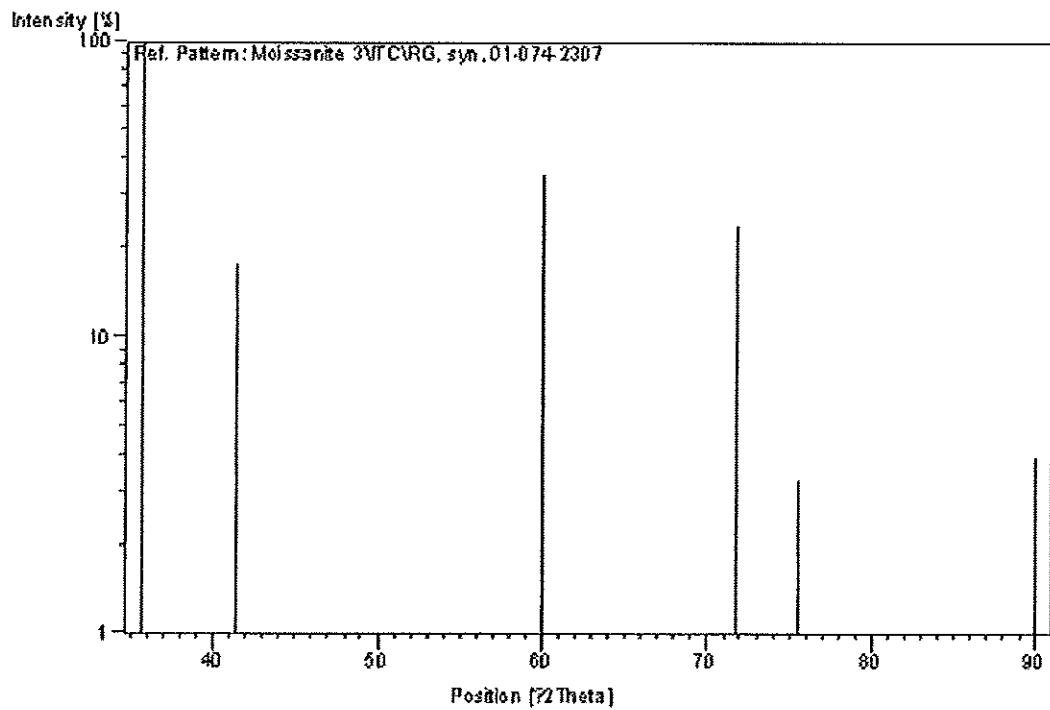
Reference code: 01-074-2307  
 ICSD name: Silicon Carbide (Moissanite 3C)  
 Empirical formula: CSi  
 Chemical formula: SiC

**Crystallographic parameters**

Crystal system: Cubic  
 Space group: F23  
 Calculate Density (g/cm.<sup>3</sup>): 3.22  
 Volume of cell (10<sup>6</sup> pm<sup>3</sup>): 82.79  
 RIR: 3.53

**References**

Primary reference: Calculated from ICSD using POWD 12

**Stick Pattern**

**Name and formula**

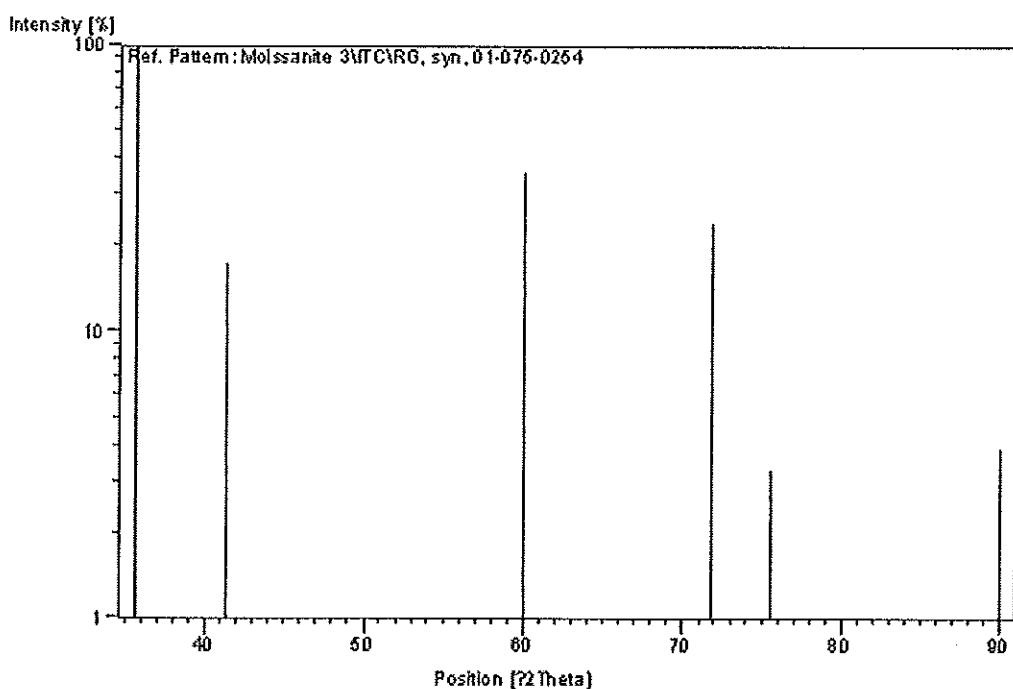
Reference code: 01-075-0254  
 ICSD name: Silicon Carbide (Moissanite 3C)  
 Empirical formula: CSi  
 Chemical formula: SiC

**Crystallographic parameters**

Crystal system: Cubic  
 Space group: F43m  
 Calculate Density (g/cm.<sup>3</sup>): 3.22  
 Volume of cell (10<sup>6</sup> pm<sup>3</sup>): 82.77  
 RIR: 3.53

**References**

Primary reference: Calculated from ICSD using POWD 12

**Stick Pattern**

**Name and formula**

Reference code: 01-029-1129  
 ICSD name: Silicon Carbide (Moissanite 3C)  
 Empirical formula: CSi  
 Chemical formula: SiC

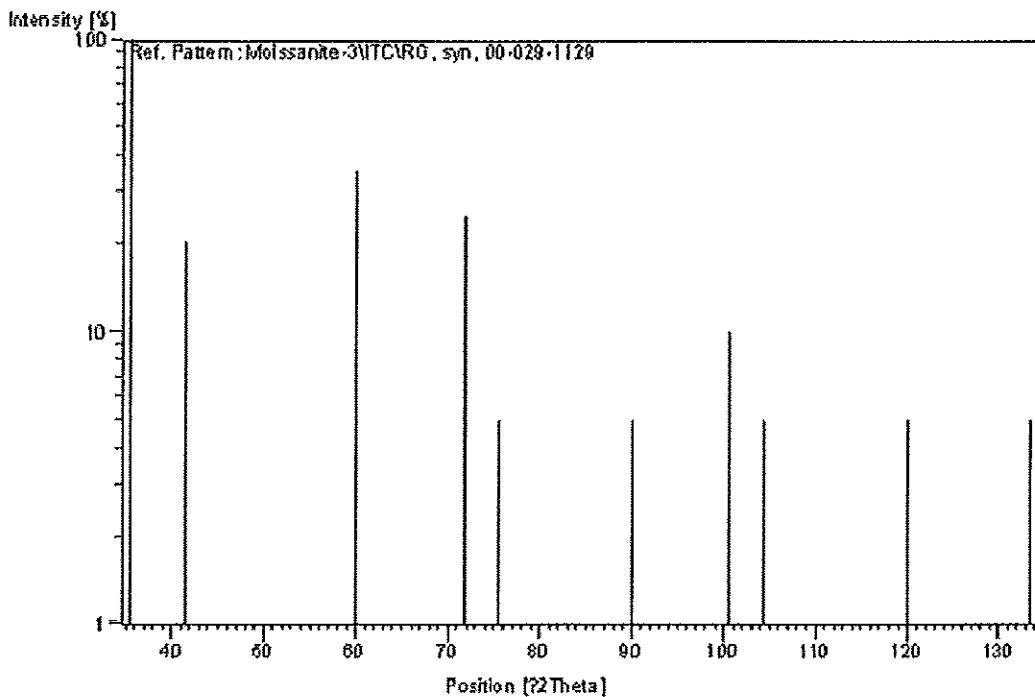
**Crystallographic parameters**

Crystal system: Cubic  
 Space group: F43m  
 Calculate Density (g/cm.<sup>3</sup>): 3.21  
 Volume of cell (10<sup>6</sup> pm<sup>3</sup>): 82.82

RIR:

**References**

Primary reference: Calculated from ICSD using POWD 12

**Stick Pattern**

**Name and formula**

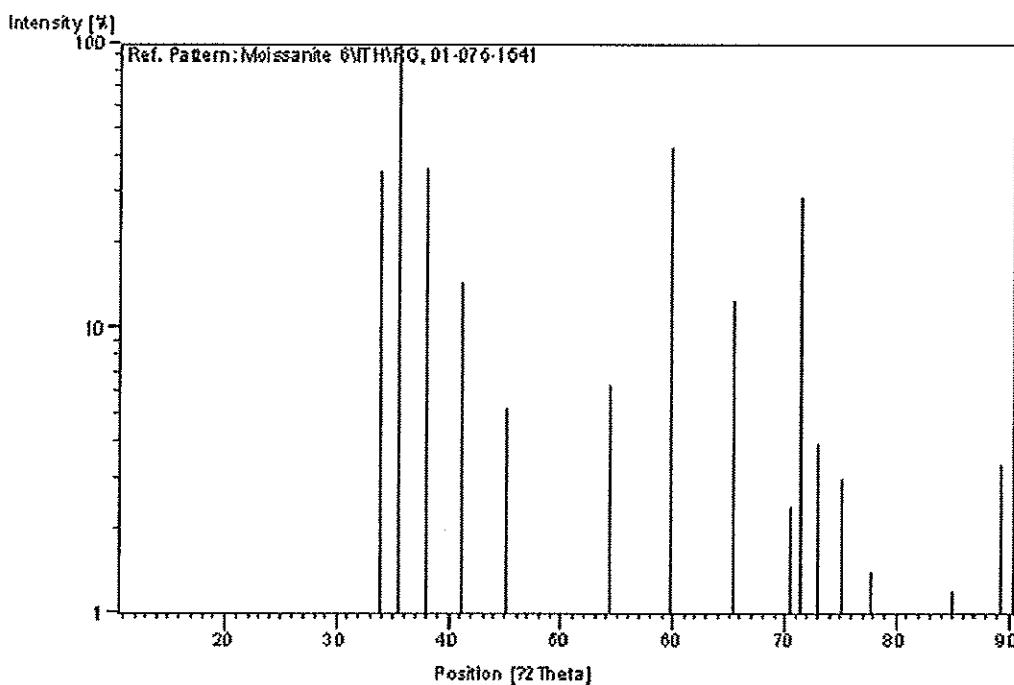
Reference code: 01-075-1541  
 ICSD name: Silicon Carbide (Moissanite 6H)  
 Empirical formula: CSi  
 Chemical formula: SiC

**Crystallographic parameters**

Crystal system: Hexagonal  
 Space group: P63  
 Calculate Density (g/cm.<sup>3</sup>): 3.17  
 Volume of cell (10<sup>6</sup> pm<sup>3</sup>): 125.85  
 RIR: 1.33

**References**

Primary reference: Calculated from ICSD using POWD 12

**Stick Pattern**

**Name and formula**

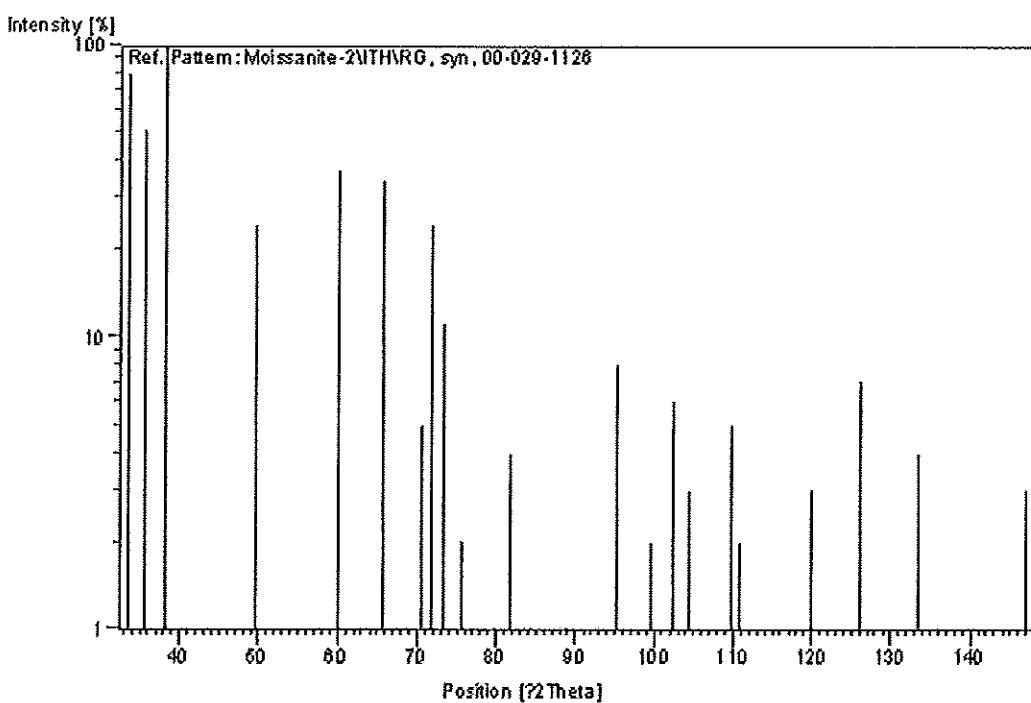
Reference code: 00-029-1126  
 ICSD name: Silicon Carbide (Moissanite 2H)  
 Empirical formula: CSi  
 Chemical formula: SiC

**Crystallographic parameters**

Crystal system: Hexagonal  
 Space group: P6<sub>3</sub>mc  
 Calculate Density (g/cm.<sup>3</sup>): 3.22  
 Volume of cell (10<sup>6</sup> pm<sup>3</sup>): 41.36  
 RIR:

**References**

Primary reference: Calculated from ICSD using POWD 12

**Stick Pattern**

**Name and formula**

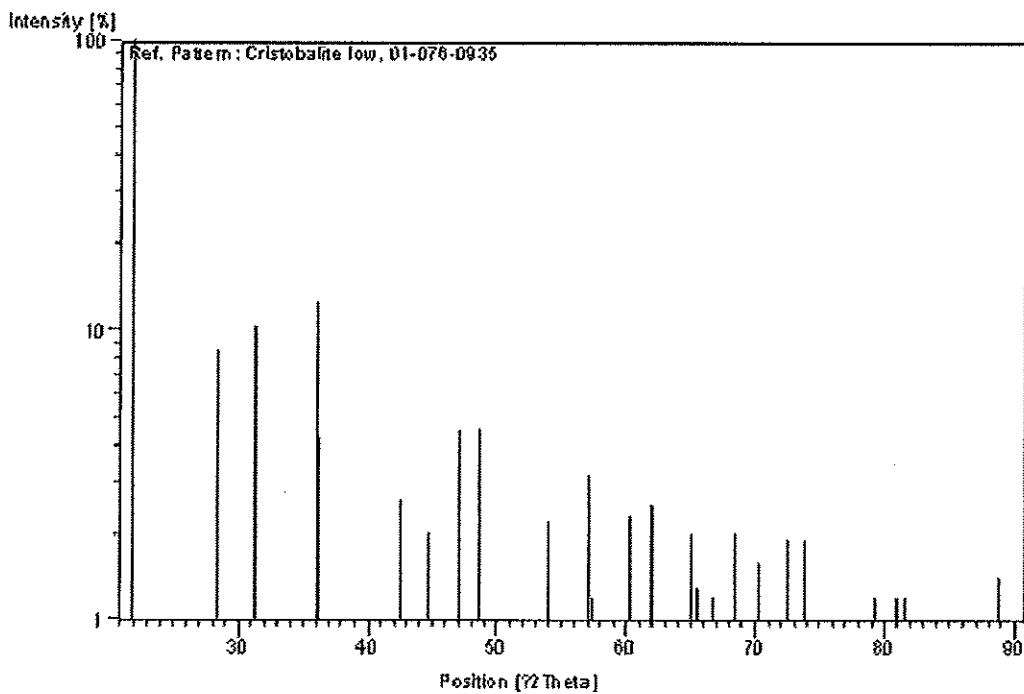
Reference code: 01-076-0935  
 ICSD name: Silicon Oxide (Cristobalite Low)  
 Empirical formula: O<sub>2</sub>Si  
 Chemical formula: SiO<sub>2</sub>

**Crystallographic parameters**

Crystal system: Tetragonal  
 Space group: P41212  
 Calculate Density (g/cm.<sup>3</sup>): 2.32  
 Volume of cell (10<sup>6</sup> pm<sup>3</sup>): 41.49  
 RIR: 5.01

**References**

Primary reference: Calculated from ICSD using POWD 12

**Stick Pattern**

**Name and formula**

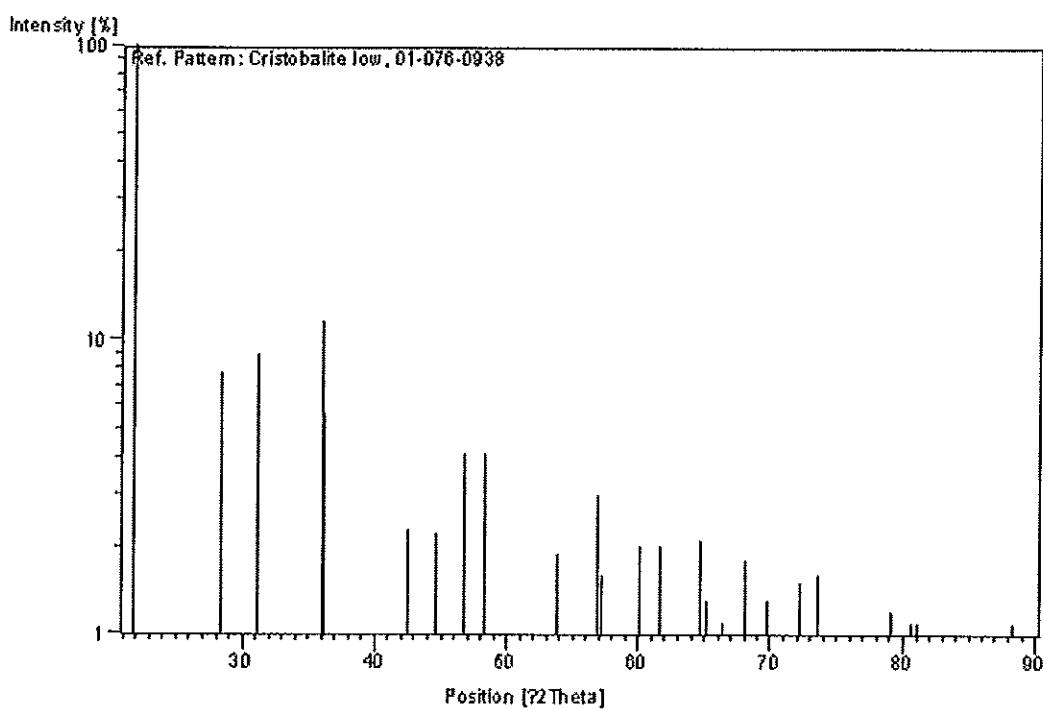
Reference code: 01-076-0938  
 ICSD name: Silicon Oxide (Cristobalite Low)  
 Empirical formula: O<sub>2</sub>Si  
 Chemical formula: SiO<sub>2</sub>

**Crystallographic parameters**

Crystal system: Tetragonal  
 Space group: P41212  
 Calculate Density (g/cm.<sup>3</sup>): 2.29  
 Volume of cell (10<sup>6</sup> pm<sup>3</sup>): 174.09  
 RIR: 5.05

**References**

Primary reference: Calculated from ICSD using POWD 12

**Stick Pattern**

### ประวัติผู้เขียน

ชื่อ สกุล	นางสาวฤทัยรรณ ชีวุฒิวงศ์	
รหัสประจำตัวนักศึกษา	4910120035	
<b>วุฒิการศึกษา</b>		
บัตร	ชื่อสถาบัน	ปีที่สำเร็จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2548

### ทุนการศึกษา (ที่ได้รับในระหว่างการศึกษา)

ทุนเรียนดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

### การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

- Chewawutipong, R., Memongkol, N., Wannasin J., Niyomwas S., "Synthesis of Biomorphic SiC/C Ceramics from Natural Woods" The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (5th EMSES) 21-24 November 2007, Pattaya, Thailand
- Chewawutipong, R., Memongkol, N., Wannasin J., Niyomwas S., "Synthesis and Characterization Of Porous Carbon from Natural Wood" International Conference on Mining, Materaials and Petroleum Engineering, The Frontiers of Technology (ICFT 2007Phuket Graceland and Spa, Phuket, Thailand), May 10-12, 2007